This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3175940号 (P3175940)

(45)発行日 平成13年6月11日(2001.6.11)

(24)登録日 平成13年4月6日(2001.4.6)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI
A61K 49/00		A 6 1 K 49/00 C
C 0 7 B 61/02	•	C 0 7 B 61/02
C 0 7 D 493/04	101	C 0 7 D 493/04 1 0 1 A
495/04	101	495/04 1 0 1
497/04		497/04
·	•	請求項の数12(全 74 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平3-503969	(73)特許権者 999999999
		ニコムド イノベーション アーベー
(86) (22)出顧日	平成3年2月12日(1991.2.12)	スウェーデン マルメ エスー20512
		パー アルピン ハンソンズ ヴェーク
(65)公表番号	特表平5-506428	41 イデオン マルメ
(43)公表日	平成5年9月22日(1993.9.22)	(72)発明者 イエルゲンセン, ミッケル
(86)国際出願番号	PCT/EP91/00285	デンマーク グロストループ ディーケ
(87)国際公開番号	WO91/12024.	2600 エヴァス アレ 19
(87) 国際公開日	平成3年8月22日(1991.8.22)	(72)発明者 リセ,フローデ
審查請求日	平成9年12月25日(1997.12.25)	ノルウェー オスロ 3 エヌー0361
(31)優先權主張番号	9003105. 5	キルケファイエン 104 アー リセー
(32)優先日	平成2年2月12日(1990.2.12)	ロッテ グンデルセン内
(33)優先権主張国	イギリス (GB)	(74)代理人 999999999
(31)優先権主張番号	9012300. 1	弁理士 鈴木 俊一郎
(32)優先日	平成2年6月1日(1990.6.1)	
(33) 優先権主張国	イギリス (GB)	審査官 齋藤 恵
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 トリアリールメチルラジカルおよび磁気共鳴造影法における不活性炭素フリーラジカルの用途

1

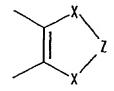
(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式I a:

$$\cdot$$
 C (Ar¹²) ₃ (I a)

(式Ia中、各基Ar12は同一でも異なってもよく、6員 の炭素環または窒素含有複素環を示し、少なくとも1つ の基Ar12が基Ar1であり、

名基Arlは式



2

の2個の縮合基を有する6員環を示し、この環は所望に より、空いたオルト炭素またはパラ炭素がR1で置換され ており、

R¹は、式-M、-XM、-XAr²または-Ar²の基を示し、 各X基は、同一でも異なってもよく、酸素原子、硫黄原 子、NH基またはCH2基であり、

Ar2は、所望により基Mで置換された5~10員の芳香族 環を示し、

Mは、式C (H) 3-n (CH2OH) n、R9、COR9、SR9、SOR 10 9 , SO₂R⁹ , CON (R⁹) $_2$, NR⁹ $_2$, NHR⁹ $_3$ L $_5$ CONHR⁹ の基を表し、ここでR9は、

および式SR12の基を表し、R12は、CH2COOR13、CH (COOR 13) $_2$ 、CH2CONR92、CR5 (COOR13) $_2$ 、CH (CN) CO2R13、(CH2) $_n$ SOeM1、(CH2) $_n$ COR1、CH (COR 9) CH2COR9、CH (P5) COR9の基であり、R13は、水素原子、アルキル基、または基M1もしくはR9であり、 $_n$ は1~3の整数であり、M1は生理的に許容できるカチオン、または式X´C((CH2) $_n$ COOR13) $_2$ R14、X´C((CH2) $_n$ COOR13) $_3$ X´C((CH2) $_n$ COOR13) $_3$ R142の基であり、CCCR13は上記で定義されたとおりであり、 $_n$ は1~3の整数であり、X´は酸素または硫黄原子であり、R14は先に定義したR9であり、

あるいは別は、

-S- (GH_2GH_2O) n^*R^{19} 、ここで n^* は0、1もしくは2であり、 R^{19} は水素原子もしくは G_{1-4} アルキル基であり、

 $-S-(CH_2)$ n´ $-CO-R^{23}$ 、ここで R^{23} は、 C_{1-4} アルキル基 (例えば、メチル、エチルもしくはt-ブチル基)、 NR^{21} 2 または OR^{21} であり、 R^{21} は、 C_{1-4} アルキル基であり、

* - COR²²、ここでR²²は、水素原子、ヒドロキシル、R²³ またはCOOR²¹であり、

 $-CH_2O$ [CH_2CH_2O] n ' CH_3

-CH2 OCOR2 1

ここでXは酸素または硫黄であり、

あるいは異なるArl 基のRl 基は、一緒になって橋状の酸素原子、硫黄原子、基NRs またはCRs を示してもよく、 吃は水素原子、または場合によってヒドロキシル化され、場合によってアミノ化され、場合によってアルコキシル化され、場合によってカルボキシル化されたアルキル、オキソアルキル、アルケニルまたはアルカリール基を示し、

Zは、酸素原子、硫黄原子、基NR⁵、CR⁷2またはSiR⁷2を示し

各P7は同一でも異なってもよく、水素原子、アルキル 基、ヒドロキシアルキル基、カルボキシ基、アルコキシ *50 カルボニル基またはカルバモイル基を示し、または、

2個のR7基はそれらが結合している原子と一緒になっ て、カルボニル基を示すか、あるいは5~8員のシクロ アルキリデン基、モノーまたはジーオキサシクロアルキ リデン基、モノーまたはジーアザシクロアルキリデン 基、またはモノーまたはジーチアシクロアルキリデン基 を示し、これらの基において、環に結合している炭素は 所望により珪素原子で交換されており、または

(ここでXおよびZは前記に定義されたとおり、R1は水 素原子または前記に定義されたとおり)である請求の範 囲第1項に記載の式I aの化合物。

【請求項3】各基Ar12が、基Ar1である請求の範囲第1 項に記載の式I aの化合物。

【請求項4】各基Ar1が、式

(式中、各R7は同一でも異なってもよく、水素原子、ア ルキル基、ヒドロキシアルキル基、カルボキシ基、アル コキシカルボニル基またはカルバモイル基を示し、また は、

2個のR7基はそれらが結合している原子と一緒になっ て、カルボニル基を示すか、あるいは5~8員のシクロ アルキリデン基、モノーまたはジーキサシクロアルキリ デン基、モノーまたはジーアザシクロアルキリデン基、 またはモノーまたはジーチアシクロアルキリデン基を示 し、これらの基において、環に結合している炭素は、所 望により珪素原子で交換されており、または

R7は、水素原子以外の基であるときには、所望によりR6 により置換されており、RGは、水素原子、ヒドロキシル 基、所望によりアルコキシル化されもしくは所望により ヒドロキシル化されたアシルオキシ基またはアルキル 基、または上記に定義したとおりのM基である)で表さ れる、2個の縮合基を有する請求の範囲第1項に記載の 式I aの化合物。

【請求項5】次式:

$$\cdot C (Ar^{12})_3 \tag{I a}$$

(式Ia中、各基Ar12は同一でも異なってもよく、6員 の炭素環または窒素含有複素環を示し、少なくとも1個 の基Ar¹²は、請求の範囲第1項で定義された基Ar¹であ る) で表される生理学的に許容されるラジカル化合物

*P7は、水素原子以外の基であるときは、水素原子、ヒド ロキシル基、所望によりアルコキシル化されもしくは所 望によりヒドロキシル化されたアシルオキシ基またはア ルキル基、またはM基により所望により置換されてい

で表されるラジカル化合物またはその塩。

【請求項2】1個以上のAr1基が、式

※む、磁気共鳴造影コントラスト増強組成物。

【請求項6】式・C (Arl) 3 で表され、各基Arlが、次 无

$$\chi_{o}^{\circ}\chi_{o}^{\circ}\chi$$

(式中、各PI は基MまたはXMであり、ここでMは請求項 1で定義される基であり、Xは酸素、硫黄、NHまたはCH 2である)である化合物。

【請求項7】サンプルに、請求の範囲第6項記載の化合 物を、磁気共鳴信号増強量導入することを特徴とする、 サンプルの電子スピン共鳴増強された磁気共鳴イメージ 30 を形成する方法。

【請求項8】請求の範囲第6項記載の生理学的に許容さ れる化合物を、少なくとも1種の薬学的に許容される担 体または賦形剤とともに含む、磁気共鳴造影コントラス 卜增強組成物。

【請求項9】各基Ar12は同一でも異なってもよく、6員 の炭素環を表す請求の範囲第1項に記載の式 Laのラジ カル化合物。

【請求項10】式: (Ar¹²) 3CLv

(式中、Ar12は請求の範囲第1項に定義されたとおりで 40 あり、Lvは、OH、Hal、H、OOOH、CO・O・O・CO・C (Ar12) 3 であり、ここでHalはハロゲンである) で表される化合物を、ラジカル生成反応に付すことを特 徴とする、請求の範囲第1項記載のラジカル化合物の製 造方法。

【請求項11】不活性トリアリールメチルラジカルから なる、電子スピン共鳴増強磁気共鳴造影法において使用 するためのコントラスト剤。

【請求項12】前記トリアリールメチルラジカルが、請 求の範囲第1項~第4項、第6項および第9項の何れか を、薬学的に許容される担体または賦形剤とともに含 ※50 に記載のラジカル化合物である、請求の範囲第11項記載

のコントラスト剤。

【発明の詳細な説明】

本発明は、磁気共鳴造影法(MRI)における画像増強 剤としての安定なフリーラジカル、特に不活性炭素ラジ カルの用途、並びにこのようなラジカルを含有するコン トラスト媒体およびMRIコントラスト媒体の製造におけ るこのようなラジカルおよびそれらの非ラジカル前駆物 質の用途に関する。

MRIは、侵入性ではなく且つ検査中の患者を潜在的に 有害な放射線、例えば通常のラジオグラフィーのX線で 10 照射することを伴なわないので、医師に特に注目される ようになってきた診断技術である。

しかしながら、この技術には、特にMRI装置の製造お よび操作の費用、許容可能な空間的分解能の画像を得る のに比較的長い走査時間が必要であること、および例え ば組織異常を画像で明らかに示させるために、同じであ るか近似の画像形成パラメーターを有する組織型間の磁 気共鳴 (MR) 画像においてコントラストを得るという問 題を含めて、いくつかの重大な欠点がある。

MRI装置の製造および操作の費用は、許容可能な空間 的分解能の画像を許容可能な時間で得るために、装置中 の一次磁石が発生しなければならない磁場の強度と密接 に関連している。

MR画像は、磁場に置かれ、且つ検体、例えば人体また は動物体中の選ばれた非零スピン核(一般に体液中の水 プロトンである「画像形成核」)中のMR遷移を励起する ように選ばれた周波数〔典型的にはラジオ周波数(R F)〕の放射線のパルスで照射された検体から検出され るMR信号を操作することによって得られる。

誘起MR信号の振幅は、検体に応じた磁場の強度、検体 30 の温度、検体内の画像形成核の密度、画像形成核の同位 体性状および化学的環境、画像形成核に応じた磁場中の 局所的不均一性などの各種の因子に依存する。

従って、例えばMI信号振幅を増大することにより、ま たは異なる組織型間のMR信号振幅の差を増大することに より、M画質を高めるための多くの技術が提案されてい る。

問題の組織の画像形成パラメーター (核密度、T1およ びT2)は変更することができ、検査中の患者に磁気応答 物質を投与することによってこの変更を行うための多く 40 の提案がなされている〔例えば、欧州特許公開第71564 号明細書 (Schering)、欧州特許公開第133674号明細書 (Schering) および国際特許公開第85/04330号明細書 (Jacobsen)参照)。一般にMRIコントラスト剤と称さ れるこのような物質が常磁性である場合には、この物質 は、それが投与されるかまたは集中する体のゾーン中で 水プロトンのTiの有意な減少を生じさせ、そして物質が 強磁性または超強磁性である場合には(例えばJacobsen によって示唆されたように)、この物質は水プロトンの

として、このようなゾーンのMI画像の増加した(正また は負の) コントラストが生じる。

8

通常のMRIにおいてこのようなコントラスト剤によっ て達成できるコントラスト増大は、比較的限定されてお り、一般に、画像獲得期間または一次磁石の磁場強度の 減少を可能にするようなものではない。

画像形成すべき検体中に存在する常磁性種におけるカ ップル化ESR遷移を励起することによって、画像形成核 の基底スピン状態と励起スピン状態との間の分布差 (Po pulation difference) を増幅する、動的核分極または オーバーハウザー効果として知られているスピン遷移力 ップリング現象を利用することは、Hafslund Nycomed I nnovation ABによって国際特許公開第88/10419号明細書 に記載されている。

検体のMR画像を発生させるためのこの新しい技術〔以 下、電子スピン共鳴増大磁気共鳴映像 (ESREMRI) また はオーバーハウザーMRIと呼ばれる〕は、検体中の選ば れた核において核スピン遷移を励起するように選ばれた 周波数の第一放射線(一般にラジオ周波数またはその付 近の放射線、以下便宜上、RF放射線と称する)で検体を 照射し、また、選ばれた核の少なくとも若干のために核 スピン遷移にカップリングした電子スピン遷移を励起す るように選ばれた周波数の第二放射線(一般にマイクロ 波周波数またはその付近の放射線、以下便宜上、Muまた はUHF放射線と称する)で検体を照射することからな り、MR画像は、検体から放出されて得られた増幅MR信号 (フリー誘起減衰信号) から発生される。

画像核のNMR遷移とカップリングするESR遷移を有する 常磁性物質は、画像形成検体内に自然に存在していても よく、またはより通常はESREMRIコントラスト剤として 投与してもよい。

国際特許公開第88/10/19号明細書には、各種のESREMR 「コントラスト剤が提案されており、クロルアニルセミ キノンラジカルおよびフレミー塩 (Fremy's salt)の使 用も提案されているが、これらの大部分はニトロキシド 安定なフリーラジカルである。

国際特許公開第90/00904号明細書において、Hafslund Nycomed Innovation ABは、安定な重水素化フリーラジ カル、特に安定な重水素化ニトロキシドフリーラジカル をESREMRIコントラスト剤として使用することを提案し

しかしながら、有機フリーラジカルは、しばしばESRE MRIコントラスト剤として使用するのを不適当にさせる 性質を有する。即ちフリーラジカルは、通常、生理的条 件において不安定であるか、非常に半減期が短く、この ことは毒性問題をもたらす。更に他の欠点は、多くのフ リーラジカルによって示される低い緩和性 (relaxivit y) であり、このことは電子および核スピン遷移のカッ プリングを少なくし、従って磁気共鳴信号の増大を少な T2の有意な減少を生じさせる。いずれの場合にも、結果 50 くする。それゆえ、改良されたフリーラジカルESREMRI

コントラスト剤が要求されている。

文献で従来提案されたESREMRIコントラスト剤は、す べて「酸素フリーラジカル」、即ち1個以上の不対電子 が酸素原子と会合しているラジカルであった。

繁異的なことに、本発明者等は、炭素フリーラジカ ル、即ち不対電子または電子が主として炭素原子と会合 しているラジカルが、ESREMRIコントラスト剤として使 用するのに特に魅力的であることを見出した。

このようなフリーラジカルが有効であるためには、そ 的に存在するフリーラジカルと区別するために、ESREMR Iコントラスト剤として使用できるものは、ここで「不 活性」フリーラジカルと呼ばれる。即ち不活性フリーラ ジカルは、常温で少なくとも1分の半減期を有する。

従って、一つの面から見ると、本発明は、ESREMRIで 使用するためのコントラスト媒体を製造するための、不 活性炭素フリーラジカルの用途を提供する。

更に他の面から見ると、本発明は、検体に不活性炭素 フリーラジカルを導入し、該検体を、該フリーラジカル 中の電子スピン遷移を励起するように選ばれた周波数の 20 第一放射線で照射し、該検体中の選ばれた核中の該スピ ン遷移を励起するように選ばれた周波数の第二放射線で 該検体を照射し、該検体からのフリー誘起減衰信号を検 出し、そして所望により、該検出信号から画像または動 的流れデータを生じさせることからなる、検体の磁気共 鳴検査方法も提供する。

なお更に他の面から見ると、本発明は、生理的に許容 される不活性炭素フリーラジカルを、少なくとも1種の 薬理的に受容される担体または賦形剤と一緒に含む、磁 気共鳴造影用コントラスト媒体も提供する。

生体内造影のためには、不活性炭素フリーラジカル は、勿論、好ましくは生理的に許容されるラジカルであ るべきであり、または生理的に許容される形態、例えば 包封形態で提供されるべきである。

不活性炭素フリーラジカルは周知であり、一連のこれ らのものは、例えば、Ballester et al. (LACS 93:221 5 (1971) ,J.Org.Chem.47:259-64および4498 (1982) , 48,3716 (1983), <u>53</u>,1267-73 (1980), <u>54</u>,4811-15 (1989) Accounts of Chemical Research 18:380 (198 5) およびそこの文献参照); Fox et al. (JACS 109,70 88-94参照);Gomberg, JACS 22,757 (1900);Neunhoff er, Chem. Ber, .91, 1801 (1958); Maki, Chem. Phys., 35, 76 1 (1963); Dunnebacke, Chem. Ber., 122 533 (1989); Jun deikis, JACS 84, 1132 (1961); Sinclair, JACS 90, 5074 (1968); Bent, JACS <u>84</u>, 3250 (1932); Falle, Canad. J. C hem. 44,1387 (1966) ; Ziegler, Annalen 458,248 (192 7); Allan, JCS (1936) 440; Acta, Chem. Scand. 16, 1817 (1962) ;Theilacker, Annalen 594,214 (1955) ;Mulle r, Angew. Chem. 5,6 (1966); Schlenck, Annalen 372,1

ky, JACS 89, 2054 (1967); Muller, Tetrahedron Lett 3 877 (1967); Marvel, JACS 66, 415 (1944); およびTrap p, J. Chem. Phys 45,3472 (1966) に記載されている。

10

本発明に従って使用するのに好ましい不活性炭素フリ ーラジカルは、酸素、pH、例えばpH5~9に対して高い 安定を示し、そして水溶液中で、特に300mMの濃度まで 安定性を示す。更に望ましい特性としては、減少された 二量体化の傾向、長い半減期、好ましくは1分よりも長 い半減期、更に好ましくは1時間よりも長い半減期、特 れらは、比較的長い寿命を有すべきであり、そして瞬間 10 に好ましくは1年の半減期、長い緩和時間(TieとTzeと の両方とも好ましくは14秒よりも長い)、高い緩和 性、例えば0.3mM-1秒-1よりも大きい緩和性、および少 ない数のesr遷移線が挙げられる。

> 特に好ましい不活性炭素フリーラジカルとしては、置 換メチルラジカル、特にトリアリールメチルラジカル (3個の芳香族置換基の各々は同一でも異なってもよ く、2または3個のこのような基は場合によって一緒に 結合していてもよい)が挙げられる。特に好ましくは、 ラジカルは、場合によって置換された6員の炭素環式ま たは複素環式芳香環 (この環は場合によって1個以上の 縮合した炭素環式または複素環式環を担持する)を含

メチル炭素上の異なるアリール置換基の適当な組み合 わせによって、ラジカル全体の種々の特性、例えば溶解 度、安定性、線拡幅 (line broadning) を最適化する可 能性が存在する。2個のこのようなアリール置換基(好 ましくは同一)が安定性および線拡幅を最適化するよう に選ばれ、且つ1個のアリール置換基が溶解度を最適化 するように選ばれた組み合わせは、特に興味深いと考え 30 られる。

前記の望ましい性質を最適化するためには、本発明に 従って使用するためのトリアリールメチルラジカルを選 択または構成する際に、多数の基準に留意することが必 要である。

このように、トリアリールメチルラジカルの芳香環 は、有利には置換されており、すべての置換基中の核の 核同定および分子内のそれらの位置は、esr遷移に対す るそれらの効果 (線分裂または拡幅) を最小限にするよ うに選ぶべきである。

このような場合には、6員芳香環は、好ましくはオル ト位およびパラ位で置換されている。このことは、二量 体化および分子上の酸素攻撃を最小限にするために望ま しい。メタ位は、この場合も酸素による攻撃を最小限に するために、場合によって置換されており、好ましくは 崇高な置換基で置換されており、置換基の少なくとも1 個は、好都合には水溶化部分を含むべきである。このよ うな置換基は、好ましくは磁気モーメントを有していな いか、または非常に低い有効スピン密度を有する。或い は、esr遷移に対する効果を最小限にするために、置換 (1910) ;Teilacker, Angew, Chem. 69, 322 (1957) ;Sabac 50 基は、自由回転することができるような方式で結合して いるべきである。

特に好ましい不活性炭素フリーラジカルとしては、式

$$\cdot C (Ar^1)_3 \tag{I}$$

(式中、各基Arlは同じであっても異なっていてもよ く、好ましくは置換されたチエニル、フェニル、4-ピ リジニル、3ーピリジニル、2ーピリジニル、5ーピリ ミジルまたは4-ピリミジル基である) のトリアリール メチルラジカルが挙げられる。他の好ましいトリアリー ルメチルラジカルとしては、式I a

$$(Ar^{12})_{3}C \cdot (Ia)$$

〔式中、各Arl2は同じであっても異なっていてもよく、 場合によって置換された5~7員の炭素環式または複素 環式芳香環 (この環は場合によって1個以上の縮合した 炭素環式または複素環式環を担持し、1個以上のこのよ うなAr12基は、好ましくはここに定義したような基Ar1 である) からなる〕のものが挙げられる。

特に好ましくは、各基Arlは、2個までの非隣接環窒 素を含有する炭素に結合した6員の炭素環式または複素 環式芳香環(この環は場合によって、そのまたはいずれ 20 かのオルト炭素において基R1~R1で置換されており、そ のまたはいずれかのメタ炭素において基R2またはR3で置 換されており、いずれかのパラ炭素において基R1、R2、*

*P3またはP4で置換されている) (但し、2個以下の環炭 素は非置換であり、好ましくは1個の環炭素のみがせい ぜい非置換である)を表わし:

12

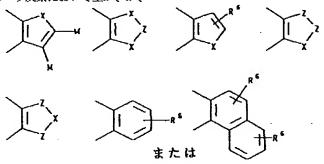
Ri~Riの各々は同じであっても異なっていてもよく、独 立に式-M、-XM、-XAr2または-Ar2の基を表わし:M は水溶化基を表わし、各基Xは同じであっても異なって いてもよく、酸素または硫黄原子またはNHまたはCHz基 を表わし:

Ar2は5~10員芳香環 (この環は場合によって可溶化基 10 Mで置換されている)を表わし;

または異なるArl基上の基Rlおよび/またはRlは、一緒 にブリッジング酸素または硫黄原子またはNR5またはCR5 2基(式中、R5は水素原子または場合によってヒドロキ シル化され、場合によってアミノ化され、場合によって アルコキシ化され、場合によってカルボキシル化された アルキル、オキソアルキル、アルケニルまたはアルカリ ール基を表わす)を表わしてもよく;

または基R²およびR³は水素原子またはアルキル基を表わ してもよく:

または隣接する基R¹、R²、R³またはR⁴、好ましくはオル トおよびメタ位における基は、2個の介在炭素原子と一 緒に式



(式中、P6は水素原子、ヒドロキシル基、場合によって アルコキシ化され、場合によってヒドロキシル化された アシルオキシまたはアルキル基または可溶化基Mを表わ し;Zは酸素または硫黄原子または基NP5、CR72またはSiR 72を表わし; 各R7は同じであっても異なっていてもよ く、水素原子、アルキル、ヒドロキシアルキル、アルコ キシカルボニルまたはカルバモイル基を表わし、または 40 る)の基を表わしてもよく; 2個の基R7はそれらが結合している原子と一緒になっ て、カルボニル基、5~8員のシクロアルキリデン、モ ノーまたはジーオキサシクロアルキリデン、モノーまた※

※はジーアザシクロアルキリデンまたはモノーまたはジー チアシクロアルキリデン基(場合によって環結合炭素が ケイ素原子で交換されている)を表わし(しかしなが ら、スピロ構造においては、環結合原子は3個以下のへ テロ原子に結合していることが好ましい)、R⁷が水素以 外であるとき、R7は場合によって基P6で置換されてい

またはそれらの塩が挙げられる。 式 I のラジカルにおいて、基Ar1は、好ましくは式

13

$$R^{1}$$
 R^{2}
 R^{2}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{3}

(式中、各Yは独立にCH、またはより好ましくはCM、C -XM、C-Ar²、C-XAr²または窒素原子を表わす)の 基である。

式 I のラジカルの或るものは新規であり、これらのラジカル、それらの塩およびそれらの非ラジカル前駆物質 〔即ち、式 (Ar^{12}) $_3$ CX^4 または (Ar^{1}) $_3$ CX^4 (式中、 X^4 は脱離基、例えば水素、ヒドロキシル、ハロゲン、カルボキシル、 CO_2OCO . C (Ar^{12}) $_3$ またはNNC (Ar^{12}) $_3$ である)の化合物〕は、本発明の更に他の一面を構成する。

式 I の不活性炭素ラジカルにおいて、可溶化基Mは、診断用および製剤用生成物において常用されている可溶化基のいずれであってもよい。特に好ましい可溶化基Mとしては、場合によってヒドロキシル化され、場合によってアルコキシ化されたアルキルまたはオキソアルキル基および式R⁵、COOR⁵、OCOR⁵、CHO、CN、CH₂S(O)R⁵、CONR⁵2、NR⁵COR⁵、NR⁵2、SO₂NR⁵2、OR⁵、PO₃²⁻、SOR⁵、SO₂R⁵、SO₃M¹、COOM¹(式中、Mは1当量の生理的に許容されるカチオン、例えばアルカリ金属またはアル*

*カリ土類金属カチオン、アンモニウムイオンまたは有機 アミンカチオン、例えばメグルミンイオンである)、-(O(CH2)n)aOR5(式中、nは1~3の値を有する 整数であり、mは1~5の値を有する整数である)、

$$-CX(CHR^5)_nX$$

20 またはCH₂R⁸ (式中、R⁸は親水性R⁵基である)、またはSR¹⁰ 〔式中、R¹⁰は基E⁵またはアルキル基(場合によって1個以上、特に2個または3個の基COOR⁵、OCO R⁵、CHO、CN、CONR⁵2、NR⁵COR⁵、NR⁵2、SO₂NR⁵2、OR⁵、PO₃²⁻、SOR⁵、SO₂R⁵、SO₃M¹、COOM またはー(O(C H₂) n) nOE⁶で置換されている)である〕が挙げられる

可溶化基として特に好ましいものは、次の基である。 式C(H)_{3-n}(CH₂OH)_n、R⁹、COR⁹、SR⁹、SOR⁹、 SO₂R⁹、CON(R⁹)₂、NR⁹₂、

NHR9およびONHR9の基(式中、R9は基

特許第3175940号

を表わしてもよい)(しかし硫黄、窒素または酸素原子に結合しているいかなる R^9 も、 α 炭素においてヒドロキシル化されていないことが好ましい)、および式 SR^{12} の基〔式中、 R^{12} は基 CH_2 COOR 13 、CH(COOR 13)2、CH₂ CON HR⁹、CH₂ CONR 9 2、CR⁵(COOR 13)2、CH(CN)CO₂ R¹³、(CH₂) $_n$ SO₃ M 、(CH₂) $_n$ COR 1 、CH(COR 9) CH₂ COR 9 、およびCH(R^5)COR 9 (式中、n、M および R^5 は前に定義の通りであり、 R^{13} は水素原子、アルキル基または基 M^1 または R^9 である)〕。

更に他の特に好ましい可溶化基MまたはXMとしては、式 X´C ((CH₂) n COOR ¹³) 2 R ¹⁴、 X´C ((CH₂) n COOR ¹³) 3 および X´C ((CH₂) n COOR ¹³) R ¹⁴ 2 (式中、R ¹³ は上に定義の通りであり、n は 1 ~ 3 の整数であり、X´は酸素または硫黄原子であり、R ¹⁴ はヒドロキシアルキル基、例えば前に定義のような基階である)の基が

好ましいR¹基の他の例としては、例えば、下記構造の 基が挙げられる。

挙げられる。

* $-S-(Cl_2Cl_2O)_n \cdot R^{19}$

(式中、n'は0、1または2であり、R¹⁹は水素またはC₁₋₄アルキルである)

 $-S-(Gl_2)_n \cdot -CO-R^{23}$

(式中、 R^{23} は C_{1-4} アルキル(例えば、メチル、エチル またはセーブチル)であり、 NR^{21} 2又は OR^{21} であり、 R^{21} は C_{1-4} アルキルである)

 $-COR^{22}$

40 (式中、 R^{22} は水素、ヒドロキシル、 R^{23} 、または $COOR^{21}$ である)

-CH₂O (CH₂CH₂O) n · CH₃

-CH2 OCOR21

および

$$-CHX-CR^{\frac{5}{2}}CR^{\frac{5}{2}}-X$$

(式中、Xは酸素または硫黄である)。

Mが部分NR⁵2を含有する基を表わす場合には、これは *50 窒素に結合した場合によって置換された5~7員複素環

式環(場合によって更に少なくとも1個の環ヘテロ原 * *子、例えばNまたはOを含む)、例えば式

$$-N \longrightarrow \mathbb{R}^{5}$$

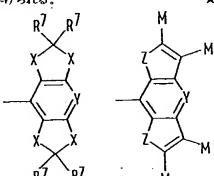
$$\pm t \cdot t$$

の基を表わしてもよい。

式(I)の不活性炭素ラジカルにおいて、いずれかの 10 少なくともI個、好ましくは2個の式 アルキルまたはアルケニル部分は、好都合には6個ま で、特に4個までの炭素原子を含有し、いずれかのアリ ール部分は、その芳香環またはいずれかの芳香環中に5 ~7個の環原子を含有することが好ましく、直接または 間接に縮合された0、1または2個の他の芳香環を含む ことが特に好ましい。

炭素ラジカル中心上のアリール置換基にとって好まし※

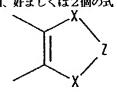
(式中、Xは酸素または硫黄であり、R7は水素または場 合によってヒドロキシル化されたメチルである) の環を 有するものが挙げられる。



(式中、Xは酸素または硫黄であり、YはN、CCOOR⁵、 CSR5、CMまたはC-XMであり、M、R5およびZは前に定 義の通りである)

※い構造としては、少なくとも1個のこのような置換基が

18



(式中、XおよびZは前に定義の通りである)の縮合 環、特に式

★ 式Iの不活性炭素フリーラジカル中のアリール基Arl にとって特に好ましい構造としては、下記のものが挙げ られる。

☆ 特に好ましい構造としては、CR72がCH2、C (CH2OH) 2 またはC (CH₃)₂ を表わし、Xが酸素または硫黄原 子を表わすもの、および式

〔式中、R¹は前に定義のような基MまたはXMであり、W◆50◆は可溶化基Mまたは基SCHa、S(O)CHa、S(O₂)C

H₃、SCH₂CH₂N (CH₃)₂、SCH₂COOH、SCH₂COOCH₃、SCH₂COOCH₃、SCH₂COOCH₃ といっては、SCH₂COOCH₃ といっては、1 (CH₂OH) n (式中、nは1 ~3の整数である)を表わす〕のものが挙げられる。

特に好ましい基Ar¹としては、場合によって置換され たベンゾ〔1,2-d:4,5-d´〕ビス〔1,3〕ジオキソー * *ル、ベンゾ〔1,2-d:4,5-d´〕ビス〔1,3〕ジチオール、およびベンゾ〔1,2-d:4,5-d´〕ビス〔1,3〕オキサチオール基が挙げられる。

20

本発明に従って使用するのに好ましい不活性炭素フリーラジカルとしては、下記のもの

30

が挙げられる。

特に好ましい不活性カチオンフリーラジカルとして は、

で表わされるもの、およびその水溶性誘導体、例えば下 記式

のもの、およびそれらの水溶性誘導体、例えば下記式

(式中、R⁴²、R⁴³およびR⁴⁴は上に定義の通りである) のものが挙げられる。

ESRスペクトルにおいて比較的少ない遷移、例えば15 40 未満、好ましくは10未満を有する不活性フリーラジカル および狭い線幅のESR遷移、例えば500mGまで、好ましく は150mG未満、特に60mG未満、殊に25mG未満を有するラ ジカルは、ESREMRIコントラスト剤として使用するのに 特に好ましい。〔前記線幅は、好都合には周囲条件下で 固有線幅(吸収スペクトルにおける半値全幅)であ る。〕

ESRおよびNMR遷移のより有効なカップリングを得るためには、少ない数のESR遷移線が一般に好ましいが、本発明者等は、驚異的なほど良好なカップリング、それゆ 50 えM信号の増大が、多数のESR遷移を示すラジカルを使

用しても達成できることを見出した。

ラジカルが複数のESR遷移を有する場合には、超微細分裂定数は、好ましくは非常に小さい。従って、これに関連して、できるだけ少ない非零スピン核(常磁性中心からできるだけ離れて位置する)を有するラジカルが、特に好ましい。

21

式 I のトリアリールメチルフリーラジカルの或るものは、それら自体新規であり、他の一面において、本発明は、式 I の新規な不活性炭素フリーラジカルおよびそれらの塩も提供する。

大抵の既知のトリアリールメチルラジカルは、短い緩和時間および半減期を有し、一般に不安定であって、酸素感受性であり且つ特に二量体化を受けやすく、従ってコントラスト剤として使用することは一般に考慮されない。更に既知のトリアリールメチルラジカルは、水不溶性であり、それゆえ一般に体への投与には適していない。それゆえ、ESREMRIコントラスト剤としてトリアリールメチルラジカルを使用することは、自明のことではない。

本発明の新規なトリアリールメチルラジカルには、繁 20 異的なことに生理的pliで安定であり、長い半減期(少な くとも1分、好ましくは少なくとも1時間)および長い 緩和時間を有し、且つ驚異的なことに良好な緩和性を示 すラジカルが含まれる。水溶性トリアリールメチルラジ カルは、本発明の特に重要なアスペクトである。

トリアリールメチルラジカルは、更に他の分子、例えば長頻脂肪酸などの親油性部分、またはボリマー、タンパク質、多糖類(例えばデキストラン)、ポリペプチド、ボリエチレンイミンなどの巨大分子にカップリングしていてもよい。巨大分子は、抗体などの組織特異的生 30体分子であってよく、または多数の独立したラジカル基を担持することができるポリリシンなどのバックボーンボリマー(それ自体が他の巨大分子と結合していてよい)であってもよい。ラジカルの親油性分子へのカップリングまたは親油性基での置換は、血液などの或る系内でラジカルの緩和性を高めることができるので、特に有用である。式Iのラジカルのこのような親油性誘導体および巨大分子誘導体およびそれらの塩は、本発明の更に他の一面を構成する。

式 I の化合物を他の分子に結合するには、カルボジイミド法、Krejcarek et al.の混合無水物法 (Biochemica land Biophysical Research Communications 7:581 (1977) 参照)、Hnatowich et al.の環式無水物法 (Scien ce 220:613 (1983) など参照)、Meares et al.のバックボーン共役技術 (Anal.Biochem.142:68 (1984) など参照)、Scheringのバックボーン共役技術 (例えば、欧州特許公開第331616号明細書参照) などの任意の常法により、そして、例えばNycomedにより欧州特許公開第89/06979号明細書に記載のようなリンカー分子の使用により行うことができる。

SMMの有益な性質に鑑みて、本発明の新規トリアリールメチルラジカルは、ESR造影法または磁力測定法においてESRスピン標識として使用することもできる。

不活性炭素フリーラジカルは、通常のラジカル生成法によって非ラジカル前駆物質化合物から製造することができる。好適な非ラジカル前駆物質化合物としては、対応するトリアリールメタン、トリアリールメチルハライド、およびトリアリールメタノールおよびその誘導体、例えばエーテルが挙げられる。

このように、更に他の一面において、本発明は、ラジカル前駆物質をラジカル生成工程に付し、次いで場合によって、例えば酸化または還元によってアリール部分上の置換を変更することからなる、本発明の新規トリアリールメチルラジカルの製法を提供する。このような変更によって、例えばスルフィド置換基(例えばーSCHsまたはーSCH2COOEt)は、対応するスルホンに酸化することができ、こうしてラジカル生成前の酸性水素の問題が回避される。同様に、親油性置換基(例えばーSCH2COOEt)は、対応する親水性置換基(例えばーSCH2CH2OH)に還元することができる。

従って、説明のために示すと、ラジカル前駆物質は、 式XXXV

 $(Ar^{12})_3CLv$ (Lv) (XXXV) (式中、Lvはラジカルを生ずるために置換できる基である)で表わすことができる。式XXXVは、例えば下記式

$$(Ar^{12})_{3}COH$$
 (II)

$$(Ar^{12})$$
 3CHal (III)

$$(Ar^{12})_{3}CH$$
 (IV)

$$(Ar^{12})_{3}CCOOH$$
 (XXXI)

$$(Ar^{12})_{3}CCOOOCOC(Ar^{12})_{3}$$
 (XXXII)

$$(Ar^{12})$$
 3CNNC (Ar^{12}) 3 $(XXXIII)$

(式中、Halはハロゲン、例えばBrまたはClを表わす) を包含する。

このように、例えば炭素フリーラジカルは、好都合に は、対応するトリアリールメチルハライドから、銅、亜 鉛、銀などの金属触媒での還元により、または電極上で の電解反応により、または塩素ラジカルスカベンジャ ー、例えばオレフィンの存在下での光化学反応により製 造できる。或いは炭素フリーラジカルは、対応するトリ アリールメタンから、例えば米国特許第3347941号明細 書に記載の方法に従って、例えば水素化ナトリウムの存 在下で塩基と反応させた後、酸素またはクロルアニルな どのキノンの存在下で酸化剤、例えばヨウ素と反応させ ることによって製造できる。トリアリールメチルラジカ ルの別の製法は、トリアリールメタンを他の余り安定で はないラジカル、例えばt-ブトキシラジカルと反応さ せる方法である。後者のラジカルは、過酸化物、アゾ化 合物などの適当な前駆物質の熱分解または光分解によっ て、その場で生成される。ラジカル製造を行うことので 50 きる方法の更に他の例は、対応するトリアリールメタノ

(III)

(II)

ールを酸の存在下で反応させてカルボニウムイオンを生 成した後、好適な還元剤、例えば金属イオン、例えばCr 2+、Fe2+の存在下でフリーラジカルに還元するか、電気 化学的還元により還元することである。また、炭素フリ ーラジカルは、対応ラジカル前駆物質のカチオンとアニ オンとの間の共不均化 (comproportionation) 反応によ って生成させることもできる。このような反応におい て、電子はアニオンとカチオンとの間で交換され、2個 のラジカルが発生する。トリアリールメチルラジカル は、このように、トリアリールメチルラジカル前駆物質 10 カチオンを対応するアニオンと一緒に混合することによ って製造することができる。また、トリアリールメチル ラジカルは、対応する二量体トリアリールメチル構造、 例えばアゾビストリアリールメチルまたはビス (トリア リールメチルカルボン酸) パーオキシドの熱分解または 光分解によって製造することもできる。トリアリールメ

水溶液中で長い半減期、例えば少なくとも1時間、好ましくは10日、より好ましくは50日、特に好ましくは少 20 なくとも1年の半減期を有するラジカルは、生体内画像形成で使用するのに明らかに特に望ましいが、より短い寿命の不活性フリーラジカルは、画像形成(例えば無生物試料の画像形成)において利用することができ、これらは、特に不都合には投与直前に製造される。

チルラジカルの別の製法は、トリアリールメチルカルボ

キシレートの電気化学的脱炭酸である。

非ラジカル前駆物質は、それら自体、技術上通常の方法によって製造することができる。このように、トリアリールメチルラジカル前駆物質の製法は、下記工程の一つ以上からなっていてよい:

a) (式II

$$HO-C(Ar^{12})_3$$
 (II)

(式中、Ar¹²は前に定義の通りである)のトリアリール メタノールを製造するために〕

HIIXX法

$$H - Ar^{12} \tag{XXIII}$$

の化合物をアルキルリチウム(例えばBuLi)および式 $(0R'')_2$ (式中、R''はアルキル基、例えば C_{1-9} アルキル、特にエチルである)の化合物と反応させる工程;b)〔式II

$$HO-C(Ar^{12})_3$$
 (II)

(式中、Ar¹²は前に定義の通りである)のトリアリール メタノールを製造するために〕

金属に結合したAr¹²部分を含む有機金属化合物(例えばAr¹²LiまたはAr¹²MgHaI)を、式XXV、XXVIまたはXXVI I

(XXV)

Ar1 2 COOR"

(XXVI)

 $(Ar^{12})_2$ 00

(XXVII)

(式中、R″は前に定義の通りであり、特にメチルであ

る)の化合物と反応させる工程;

c) (式II

 $HO-C (Ar^{12})_3$ (II)

24

(式中、Ar¹²は前に定義の通りである)のトリアリール メタノールを製造するために〕

Hal-C (Arl2) 3

(式中、HalおよびAr¹²は前に定義の通りである)の化 合物を加水分解する工程;

II法)(b

HO−С (Ar¹²) з

(式中、Ar¹²は前に定義の通りである)のトリアリール メタノールを製造するために〕

式XXVIIの化合物を式 Hal — Ar¹²の化合物と反応させる工程;

e) (式III

 $Hal-C(Ar^{12})_3$ (III)

(式中、Ar¹²は前に定義の通りである)のトリアリール メチルハライドを製造するために〕

式IV

20 HC $(Ar^{12})_3$ (IV)

のトリアリールメタンをハロゲン化するか(例えば、照明下で、またはNーブロモスクシンイミドまたは塩化チオニルとの反応により、またはAlClsの存在下でのテトラハロメタン、例えばCCl4との反応により)、あるいは式IIのトリアリールメタノールをハロゲン化する工程;

f) (式VIのトリアリールメタンを製造するために) 式XXIIIの化合物を、例えばAICl3の存在下で、式XXVI II

$$(R"O)_3CH$$
 (XXVIII)

30 (式中、R"は前に定義の通りであり、特にメチルである)のトリアルコキシメタンと反応させる工程:

g) (式IVのトリアリールメタンを製造するために)

式IIIのトリアリールメチルハライドまたは式IIのトリアリールメタノールを水素化するか、さもなければ還元する工程(例えば水素化ホウ素ナトリウムまたはトリメチルシリルクロリドおよびヨウ化カリウムを使用);

- h) (式IVのトリアリールメタンを製造するために) 式XXIIIの化合物を、例えばAlCl3の存在下で、式XXIX (Ar¹²)_{n1} Clllal_{n2} (XXIX)
- (式中、n1は0、1または2であり、n2は1、2または 3であり、n1+n2は3である)の化合物と反応させる工程;
 - i)(式IVのトリアリールメタンを製造するために) 式XXX

 $(Ar^{12})_2CHLv$ (XXX)

(式中、Lvは脱離基、例えばOTSである)の化合物を、 金属に結合したAr¹²部分を含む有機金属化合物(例えば Ar¹²CuLi)と反応させる工程;

j) (式XXXI

50 (Ar¹²) 3COOOH

(IXXX)

(式中、Ar¹²は前に定義の通りである)のトリアリール 酢酸を製造するために〕

式IIIのトリアリールメチルハライドを一酸化炭素と 反応させるか (例えば、Co2 (CO) 8 の存在下で)、ト リアリールメチル有機金属化合物を二酸化炭素と反応させる工程:

k) (式XXXII

(Ar¹²) 3 CC00000C (Ar¹²) 3 (XXXII) (式中、Ar¹²は前に定義の通りである)の化合物を製造 するために〕

トリアリール酢酸を塩化チオニルおよび過酸化物、例 えばH2O2と反応させる工程;

1) (式XXXIII

(Ar¹²)₃CN=NC (Ar¹²)₃ (XXXIII) (式中、Ar¹²は前に定義の通りである)の化合物を製造 するために〕

式XXXIV

(Ar12) 3 CNHHal

(XXXIV)

のトリアリールメチルアミンハライドを、例えば酸化銀 で酸化する工程;

m)トリアリールメチルラジカル前駆物質を反応させて、1個以上のアリール部分の置換を変更する工程。

プロセス工程(b)の場合には、式XXVIIの出発ケトンは、対応アルコール(Ar¹²)2CHOH(それ自体モノア*

*ルデヒドAr¹²CHOとAr¹²含有有機金属化合物、例えばAr ¹²LiまたはAR¹²MgHalとの反応により製造可能)の酸 化、例えばCrOsでの酸化により、またはこのような有機 金属化合物と対応カルボン酸Ar¹²COOHとの反応により、 または酸塩化物Ar¹²COC1を、例えばAlCl₃の存在下で、A r¹²Hと反応させることにより製造することができる。

26

プロセス工程(d)の場合には、式XXXIVの出発物質は、対応トリアリールメチルカルボアニオンをNH2CIと反応させた後、臭素酸塩と反応させることにより製造す 10 ることができる。

工程(g)の還元は、ボランまたはLiAlH4およびAICI 3を使用して行うことができる。

トリアリールメチルハライドは、Dünnebacke et a 1. によりChem. Ber. <u>122</u>:533 — 535 (1989) に記載の方法 に従って製造できる。

置換トリアリールメチルラジカルを合成する際に、トリアリールラジカル前駆物質化合物を生成するために三量体化する前に、個々のAr¹²基上に置換基を導入してもよく、またはトリアリール前駆物質化合物または実際のラジカル自体上に直接導入してもよい。また、置換および三量体化工程を「ワンポット」反応で同時に行うことも可能である。

Ar¹²基は、例えば以下に示す反応スキームに従って製造することができる。

(式中、R7. は水素原子または前に定義のような基R7.※ ※であり、場合によって保護基によって保護されている)

(2)

27

(式中、R^{7 *} は前に定義の通りである) **(3)**

$$R^{20}$$
 R^{20} R^{20}

(4)

29

(5)

$$\frac{\text{(a)}}{\text{R7'}} \times \frac{\text{S}}{\text{S}} \times \frac{\text{O}}{\text{O}} \times \frac{\text{R7'}}{\text{R7'}}$$

 Ar12基上に置換基、例えば可溶化基Mを導入するため*
 *には、例えば下記の反応スキームを使用できる。

 (i)
 --

(iib)

$$\begin{array}{c} \text{COH} \\ \text{R4'} \\ \text{R3'} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{R4'} \\ \text{R2'} \\ \text{2.CICOOR5} \\ \end{array}$$

(iii)

(i v a)

$$R^{2'}$$

$$R^{2'}$$

$$R^{3'}$$

$$R^{3'}$$

$$R^{3'}$$

$$R^{2'}$$

(v)

(vii)

R20 = アルキル

$$R^{1'}$$

$$R^{1'}$$

$$\frac{1.7 \nu + \nu \nu + \nu \nu}{2.PhC00 \text{, tBu}}$$

$$R^{2'}$$

(x)

1 4 当量のアルキルリチウム

2. Sg

3 . CICH₂ COOR¹³

(ii)

(111)

COH

R⁴

R³

R¹

R¹

R²

R³

R³

R²

2.
$$(NaO_3 S(CH_2)_n S)_2$$

S(CH₂)_nSO₃-Na⁺

または DMF ### C6H5N (CH3) CHO

$$\begin{array}{c} R^{4} \\ R^{3} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ R^{2} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ \\ R^{2} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ \\ \\ R^{2} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{4} \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{4} \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{4} \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{2} \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CONHC(CH_{2}OH)_{3} \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CONHC(CH_{2}OH)_{3} \\ \\ \end{array}$$

(IVI)

$$\begin{array}{c}
R^4 \\
R^3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
COH \\
R^2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CICH_2 CONR_9 \\
R^3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
SCH_2 CONR_9 \\
COH
\end{array}$$

COH

R4'

R3'

CICH (CONR
$$^{9}_{2}$$
)

R4'

R3'

SCH (CONR $^{9}_{2}$)

SCH (CONR $^{9}_{2}$)

(xix)

$$R^{4}$$
 R^{3}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{3}

(11)

(iii)

$$R^{4}$$

$$R^{3}$$

$$R^{3}$$

$$R^{2}$$

$$R^{3}$$

$$R^{3}$$

$$R^{3}$$

$$R^{9}$$

$$R^{9}$$

$$R^{9}$$

$$R^{9}$$

$$R^{9}$$

$$R^{9}$$

44

$$R^{4'} \xrightarrow{3} R^{1'} + BrCHR^{20}COR^{9}$$

$$R^{4'} \xrightarrow{3} R^{1'} + BrCHR^{20}COR^{9}$$

$$R^{20} \xrightarrow{COR^{9}}$$

(iiiixi)

$$R^{4'}$$

$$R^{3'}$$

$$R^{2'}$$

$$R^{2'}$$

$$R^{3'}$$

(rriv)

前記スキーム(i)~(xxiv)の各々において、R 1 ~ R^4) は場合によって保護された基 R^1 ~ R^4 であ り、 R^5 は前に定義の通りである。特に好ましくは、R 1 がよび R^2 がよび R^3 がよび R^4)は環形成基 $-X-CR^7$ ~ $_2$ -X-、例えばCC (Clb.) $_2O-$ を表わし *

*てもよい。

同様の操作は、置換基を複素環式Ar¹²基上へ導入する 40 ために使用してもよい。

COH

トリアリールメチルラジカル前記物質の「ワンポット」 合成のスキームの例を、以下に示す。

(a)

1. アルキルリチウム

3. アルキルリチウム

2. 58

46

4. (Et 0)₂ C0

5. CICH₂COOR ¹³

(b)

R1'

1 アルキルリチウム

Z. HCON (CH 3 12

3. アルキルリチウム

4. (E10)2CO

COH 3

R³, CHO

(c)

R4' R1'

1. アルキルリチウム

2. S₈

3. アルキルリチウム

4. (Et0)2 CO

COH

R^L, R¹, R², R²,

前記のように、本発明に従って使用するのに特に興味深い群のラジカルとしては、式・C (Ar¹²) g (式中、1、2または3個のAr¹²基は、中央の5~6員の炭素環式または複素環式芳香環を含み、この環は2個の5員縮合環を有し、これらの各縮合環は酸素および硫黄から選ばれた2個の環へテロ原子を含む)の化合物が挙げられ 40 る。

この構造を有する「単量体」および「二量体」化合物は、ラジカル前駆物質の製造に特に有用であり、従って更に他の一面において、本発明は、中央の5~6員の炭素環式または複素環式芳香環を含み、この環は2個の5員縮合環を有し、これらの各縮合環が酸素および硫黄から選ばれた2個の環へテロ原子を含む、三環式化合物を提供する。このような化合物の特に好ましい態様は、式XL

〔式中、XおよびR7は前に定義の通りであり、Y1は基C H、N、CCOOR5、CSR5、CMまたはCXMであり、R5およびM は請求の範囲第6項に定義の通りであり、R40は水素原 子、または場合によって置換されたヒドロキシル、メチ ルまたはホルミル基、または次式

$$\begin{matrix} R' \\ R' \end{matrix} \begin{matrix} X \\ X \end{matrix} \begin{matrix} -Z''' \\ Y_1 \end{matrix} \begin{matrix} X \\ X' \end{matrix} \begin{matrix} R' \\ R' \end{matrix}$$

(式中、Z‴はCHOH、C=OまたはCHHalであり、Halは ハロゲン原子である)の基である)の化合物、またはそ れらの塩である。

式XLの特に好ましい化合物としては、各Xが酸素、各 10 R⁷が場合によってヒドロキシル化されたメチル、Y¹がN 以外であるものが挙げられる。

また、本発明は、別のアスペクトにおいて、式XL I

(式中、R⁴⁰ およびY"は請求の範囲第23項に定義の 20 ような基№ およびY¹または保護されたこのような基で あり、Xは請求の範囲第23項に定義の通りである)の化 合物を、酸化条件下で式(R⁷) 2CX(式中、R⁷ 、 は請求の範囲第23項に定義のような基№ または保護され たR⁷基である)の化合物と縮合させ、場合によって式XL II

の化合物を還元した後に(例えば、Fe/HCIを使用)、必要ならば保護基を除去して式XLIの出発物質を生成することからなる、式XLの化合物の製法を提供する。

ESREMIにおける用途のために、不活性炭素フリーラジカルを好都合には、通常の医薬担体または賦形剤と一緒にコントラスト媒体に処方する。本発明に従って調製されるか使用されるコントラスト媒体は、不活性フリーラジカル(またはラジカル形成が投与直前に行われる場合には非ラジカル前駆物質)に加えて、処方助剤、例えば医学または獣医学における治療/診断用組成物に普通のものを含有してもよい。従って、この媒体は、例えば可溶化剤、乳化剤、年度増大剤、緩衝剤などを包含してもよい。この媒体は、非経口的(例えば静脈内)または腸内的(例えば経口)適用、例えば外部排出管を有する体整(例えば胃腸管、膀胱および子宮)への直接適用、または心血管系への注射または注入に好適な形であってもよい。しかしながら、生理的に許容可能な媒体中の溶液、懸濁液および分散液が、一般に好ましい。50

48

検体環境に比較的不安定または不溶性であるフリーラジカルは、包封化することができ、例えばフリーラジカルが安定である媒体を含有する耐胃液性カプセルとして包封することができる。或いは、ラジカルは、可溶性カプセル中に包封された凍結乾燥粉末として提供することもできる。このような調製物は、好都合には、生体内使用のすぐ前に溶解される。

生体内診断画像形成で使用するために、好ましくは実 質的に等張性であるコントラスト媒体は、好都合には、 画像形成帯中のフリーラジカル濃度が1μM~10mにな るのに十分な濃度で投与される。しかしながら、正確な 濃度および投与量は、勿論、毒性、コントラスト剤の器 官標的能力、投与ルートなどの一連の因子に依存する。 フリーラジカルの最適濃度は、各種の因子間のバランス を表わす。一般に、最適濃度は、大抵の場合に0.1~100 M、好ましくは0.2~10mM、特に0.5~5mMの範囲内にあ る。静脈内投与用組成物は、好ましくは10~1000mM、特 に50~500mMの濃度のフリーラジカルを含有する。イオ ン性物質の場合には、濃度は、特に好ましくは50~200m M、特に130~170mMの範囲内にあり、そして非イオン性 物質の場合には、200~400㎡、特に290~330㎡の範囲内 にある。しかしながら、尿路または腎臓または胆管系の 画像形成の場合には、イオン性物質については例えば10 ~100mM、非オン性物質については20~200mMの濃度を有 する組成物を、多分使用できる。更に、散乱塊注射 (bo lus injection) の場合には、濃度は、好都合には0.1~ 100mM、好ましくは5~25mM、特に好ましくは6~15mM であってよい。

添付図面、第1図は、本発明に従って生成させた磁気 30 共鳴画像を示す。詳細には、トリス (2,2,6,6ーテトラ メチルナトリウムー8ーカルボキシレートメチルチオベ ンゾ〔1,2ーd:4,5ーd′〕ビス (1,3) ジオキソール) メチル (実施例11のラジカル)を含有するコントラスト 媒体を経口投与した後のラットを通しての冠状スライス が示されている。胃腸管は、非常に明瞭に見ることがで きる。

第1図中

1は胃を示し;

2は腸を示し;

3はラットの頭端部を示し;

4はラットの尾端部を示し;

5はラットの右側を示し;

6はラットの左側を示す。

画像は下記条件下で得た。

a) TR=0.5秒、UHF照射時間=0.38秒、256励起(256×256マトリックス)。スライス厚さ1cm。視野25cm。フリップ角度90°(SR)。単一エコー(グラジエント)。TE=30ms。単一スライス。1.平均。

b)機器パラメーターは次の通りであった。

50 プロトン周波数417kHz (H=100G) UHF周波数=274MH

z。UHF共鳴子は、非常に低い負荷Q≦10 (ラット200g) および約1 リットル (直径10cm) の容量を有していた。印加されたUHF出力は≦30wであり、その小部分のみが動物にデポジットされた (<1/10)。プロトンコイルは、直径126cmを有し、従ってラットに負荷した時に非常に低いフィリングファクターを有していた (5cm)。このコイルのQ値は、高かった (>1000)が、UHF共鳴子と動物との両方に加えた (1oaded) 時には500未満に減少した。

c)シグナル/ノイズ (S/N) 比は、約100であった。 コントラスト媒体の経口適用容量は約5mlであり、ラ ジカルの濃度は0.5mM未満であった。

コントラスト媒体が投与されていない増大されていない画像においては、S/N比は10⁻³であって、ディテールをバックグラウンドノイズから区別できない画像が生じた。

本発明を下記の限定されない実施例によって更に説明する(%、部および比率は、特に断らない限り、重量単位であり、温度は \mathbb{C} 単位である)。

実施例1 2,5ージメルカプトー1,4ージヒドロキシベンゼン

乾燥ジエチルエーテル150ml入りの3首フラスコ内で外部を冷却しながらアンモニアを凝縮させた(約200ml)。次いでこの液体に、2,5ージベンジルメルカプトーローベンゾキノン9.0g(0.0256モル)を溶解した。細片状に切断したナトリウム(5.9g、0.256モル)を、充分撹拌しながら少量ずつ加えた。さらに2.5時間撹拌したのち、無水エタノール(20ml)を加え、アンモニアを蒸発させた。反応生成物に水(170ml)を加え、エーテル30mlで2回抽出した。次いで水相を濃塩酸でpl 1-2に酸性化し、エーテル80mlで3回抽出した。エーテル抽出分を集め、乾燥し(Naz SO4)、溶剤を蒸発させると、綿毛状の淡褐色の光沢を有する残留物4.3g(90%)が残った。

MS(泥状生成物):M/e 462(42% Mt)447(5% Mt -15)

実施例2

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジチオール

1,3,5,7ーテトラチアーS-インダセン-2,5ージオン(4.0g、0.016モル、Larsen and Bechgaard J.Org.Che m.52:3287(1987)に従って調製した)を、メタノール中の1Mナトリウムメトキシド溶液60mlに懸濁させ、透明溶液が生成するまで常温で1/2時間撹拌を続けた。次いでこの反応混合物を蒸発乾固し、残留物を5Nの塩酸でpH 50

50

1 に酸性化した。水相をメチレンクロライド70mlで3 回抽出し、有機相を乾燥し(Na2SO4)、溶剤を蒸発させると、淡黄褐色の結晶性残留物が残った。これを乾燥トルエン50mlに懸濁させ、アセトン3mlおよびフッ化硼素酸エーテル化物(HBF4・Et20)2.5mlを加えた。この混合物を常温で5時間撹拌し、1昼夜還流させた。次いでこの反応混合物を、冷炭酸水素ナトリウム飽和溶液100ml中に注いだ。相分離し、有機相を水30mlで洗浄し、水相をメチレンクロライド40mlで逆抽出した。有機相を集10 め、乾燥し(Na2SO4)、溶媒を蒸発させると、淡黄色結晶性残留物4.1g(92%)が残った。

IR (フィルム):2960、2920 CM-1、

¹H-NMR (CDCl₃) る:1.88 (CH₃,12H);7.02 (芳香族性H,2H) ppm

MS:m/e 286 (14% M⁺)

実施例3

20

トリス (ベンゾ [1,2ーd:4,5ーd´] ビス (1,3) ジオ キソールー4ーイル) メタノール

COH

3

F. Dal lacker et al. Liebigs Ann. Chem. 725,99-105 (1969) に従って調製したベンゾ [1,2-d:4,5-d′] ビス (1,3) ジオキソール3.2gを、アルゴン下で乾燥エ30 ーテル100mlに溶解した。氷ーアセトンで-15℃に冷却後、ヘキサン中の2.5Mブチルリチウム溶液10ml (Aldrich)を、シリンジから加えた。冷却浴を取り去り、この混合物を2時間撹拌した。ジエチルカーボネート0.8ml (0.0068モル)を加えると、温度がわずかに上昇し、黄褐色に色が変化した。この混合物を室温で一晩撹拌した後、氷水150mlに注ぎ、CH2Cl275mlで3回抽出した。この有機相を水100mlで洗浄し、MgSO4で乾燥して蒸発乾固した。収量:2.96g (88%)、融点:125℃ (不鮮明)

¹H−NMR(CDCl₃) δ:5.75(CH₂ 12H);6.25(芳香族 40 性H,3H)ppm

MS:n/e 524 (100% M⁺)

対応するラジカルは、そのESRスペクトルにおいて、 線幅500mGを示し、5時間のUHF出力で8のオーバーハウ ザー増加を示した。

実施例4

1,2,4,5-テトラヒドロキシベンゼン [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール

2,5-ジヒドロキシー1,4-ベンゾキノン14g (0.10モル)を、96%エタノール100mlに懸濁させた。10%Pd/C 0.1gをN2下で加え、0.10モルH2が吸収されるまでParr

51

装置で(常法による)40Psigで還元した。

この暗色の反応混合物をろ過して触媒を除去し、蒸発 乾固すると、生成物が定量的収率で得られた。 実施例5

2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソール

実施例4に従って調製した1,2,4,5ーテトラヒドロキシベンゼン18.6g (0.13モル)とアセトン70ml (58.6g、1.0モル)とを、テトラヒドロフラン1 & に溶解した。激しく撹拌したこの混合物に、P20s (1.18モル)168gを少量ずつ、できるだけ速く加えた。混合物を4時間加熱還流した。室温に冷却した後、固形物を減圧ろ過し、エーテル0.5 & で洗浄した。合併したろ液をK2COs10gで処理し、1時間撹拌し、ろ過し、蒸発乾固すると、黄褐色の油状固形物が得られた。この生成物を石油エーテルと20ともに磨砕し、デカントし、蒸発させると、融点122℃の表題の化合物13.8g (48%)が白黄色結晶として得られた。この生成物は、少量の石油エーテルから再結晶することができる。

¹H-NMR(CDCl₃)δ:1.65(CH₃,12H);6.75(芳香族性H,2H)ppm

¹³C-NMR (CDCl₃) δ:25.49 (CH₃);92.75 (芳香族性 CH);117.81 (CMe₂);140.43 (芳香族性C) ppm MS:m/e 222 (90% M⁺)、207 (100% M⁺-15) 実施例6

3-メチルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール

実施例5に従って調製した2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール1.1 g (0.005モル)を、アルゴン下で乾燥エーテル25m1に溶解し、室温でヘキサン中の2.5Mブチルリチウム溶液2.2m1で処理した。1時間後、ジメチルジスルフィド0.52g (0.0055モル)を加え、この混合物を室温で一晩撹拌した。次いで反応混合物を氷水50m1中に注いだ。相分離し、水相をエーテル50m1で抽出した。合併した有機相を2MのNaOH 50m1で洗浄し、MgSO4で乾燥して蒸発させると、1.1g (82%)が融点108℃の白色結晶として得られ

52 た。この生成物は、少量のメタノールから再結晶するこ

¹H-NMR(CDCl₃) る:1.67(CH₃,12H);2.45(-SCH₃, 3H);6.26(芳香族性CH,1H)

実施例7

とができる。

トリス (8-メチルチオー2,2,6,6-テトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール) メタノール

実施例6に従って調製した3-メチルチオ-2,2,6,6 -テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール6.2g (0.0235モル)を、アルゴン下で乾燥エーテル150ml に溶解した。この溶液を、ヘキサン中の2.5Mブチルリチウム溶液10ml (0.025モル)を加えながら氷-メタノール浴中で冷却し、次いで室温で撹拌しながら1時間放置した。ジエチルカーボネート0.95ml (0.0078モル)を加えた。

18時間後、反応混合物を氷水200m1に注ぎ、CH2C12 75m1で3回抽出した。有機相をH2O 100m1で洗浄し、MeSO4で乾燥し、蒸発乾固すると、黄色固体約5gが得られた。この生成物を少量の冷石油エーテルとともに磨砕し、ろ過すると、融点>260℃の表題の化合物2.1g(32 30 %)が黄色結晶として得られた。

 1 H-NMR (CDCl $_{3}$) $\delta:1.51$ (CH $_{3}$ 36H) ;2.40 (SCH $_{3}$,9 H) ;4.20 (OH,1H) ppm

 $^{13}\text{C}-\text{NMR}$ (CDCl3) $\delta:\!17.28;\!25.48;\!72.56;\!99.87,\!111. 97;\!138.71;\!140.97$

MS:m/e 830 (80% M+)、714 (100% M+-116) 実施例8

トリス (8-メチルチオー2,2,6,6-テトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール) メ チル

50 トリスー (3-メチルチオー2,2,6,6-テトラメチル

ベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール) メタノール250mg (0.3ミリモル、実施例7)を、アルゴン下で乾燥THF 50ml (Al2Os、スーパーI、塩基性)に溶解した。0.5gCrCl2、次いでBF3エーテル化物0.5mlを、激しく撹拌した混合物に加えた。15分後、反応混合物を4MのNaOH 50mlに注いだ。有機相を分離し、SiO2の短いカラムに通してろ過し、乾燥エーテルで溶離した。この暗紫色溶液を蒸発乾固すると、表題の化合物176mg (71%) が黒色粉末として得られた。この物質のテトラヒドロフラン中の溶液は、Evansの方法 (J.Chem.Sc 10o.2003 (1959)) によれば、41%のラジカルを含むことを示した。

MS:m/e 814 (60% M $^+$ - 1)

実施例9

トリス (8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6,6 ーテトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソール) メタノール

テトラヒドロフラン (THF、HPCL-グレード) 50ml中の実施例5のベンゾビスジオキソール2.25g (0.010モル)を、ドライアイスーアセトン浴中で−80℃に冷却した。2.5Mのn-ブチルリチウム4.4ml (1.1当量)を加え、この混合物を常温になるまで放置した。約15分後、硫黄(S₂) 0.35gを1回で加えた。約20分後に硫黄は反応しており、この褐色溶液を−80℃に冷却し、2.5Mのn-ブチルリチウム4.5mlで処理した。冷却浴を取り去り、温度が再び常温に上昇するまで放置した。約20分後、曇った懸濁液が得られた。ジエチルカーボネート0.4mlを加えた。

1時間後、クロロ酢酸エチルエステル5.5ml (0.05モル)を1度に加えた(わずかに熱が発生)。反応混合物は、非常に暗色にかつ均質になった。CHC13でのTLCにより、二量体ケトン(および他の生成物)とともに「三量 40体」が形成されたことが示された。さらに1/2時間後、反応混合物を氷水200mlに注ぎ、ジエチルエーテル75mlで3回抽出した。

有機相をH2O 50mlで2回洗浄し、MeSO4で乾燥し、蒸発乾固すると、橙色油状物が得られた。溶離液としてCHCl3 - ジエチルエーテルを用いてシリカ上でこの油状物を分離した。

溶剤を蒸発させると、橙色油状物(極めて粘稠)1.46gが得られた。収率:42%。この生成物は、¹H-NMR、¹³C-NMRおよび質量分析により確認された。

54 L22(t.)(CH₃.9H)·15

 $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ (CDCl3) δ :1.22 (t) (CH3,9H) ;1.50 (CH 3,36H) ;3.57 (CH2,6H) ;4.1 (CH2,6H) ppm

¹³C-NMR (CDCl₃) δ:14.10;25.44;35.49;61.22;96.6 4;112.45;117.77;138.67;141.25;169.016ppm

MS:m/e 1417 (10%,m⁺-1)、1031 (30% M⁺-15) 実施例10

トリス (8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソール) メチル

実施例9に従って調製したトリス(8-エトキシカル 20 ボニルメチルチオー2,2,6,6ーテトメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス(1,3) ジオキソール)メタノール25 Omgを、THF (HPLC-グレード) 約100mlに溶解し、250mlの分離ロートに入れた。この溶液に速いアルゴン流を通してバブリングさせた。CrCl2200mg、次いでBF3-ジエチルエーテル0.4mlを加えた。5分後にジエチルエーテル75ml加え、この混合物を75mlH20で2回、そして2MのNa0H74mlで1回抽出した。暗色有機相を5cmのSiO2を通してろ過し、ジエチルエーテルで溶離し、真空中で蒸発乾固すると、暗褐色油状物が得られた。この油状物は、メタノール5mlを加えると徐々に固化し、黒褐色結晶177mgが得られ、これを石油エーテルで洗浄した。

ラジカル含量:60% (NMR-Evans法)

ESRトルエン中0.2Mm:7本線AcH2:66ミリガウス

線幅:33ミリガウス

実施例11

トリス (2,2,6,6-テトラメチルナトリウム-8-カル ボキシレートメチルチオベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビ ス (1,3) ジオキソール) メチル

実施例10に従って調製したトリス(8-エトキシカル 50 ボニルメチルチオー2,2,6,6-テトラメチルベング「1,2

56

-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール) メチル70mg を、メタノール2ml中でNaOH/H2O 120μ & (0.019g Na OH) とともに0.5時間超音波処理した。試験試料(数 滴)を水で希釈し、ジエチルエーテルを加えた。エーテ ル相には色は生じなかった。この加水分解混合物を蒸発 乾固すると、表題の化合物53ミリグラムが得られた。 実施例12

トリス (8-メトキシカルボニルメチルチオ-2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1. 3) ジオキソール) メタノール

実施例5のベンゾビスジオキソール11.38g (0.051モ ル)を、アルゴン下でHPLCグレードのテトラヒドロフラ 250mlに溶解し、ドライアイスで-45℃に冷やした。2.1 Mのnーブチルリチウム26.2ml (0.055モル) をシリンジ で約1分かけて加えた。温度は一30℃に上昇し、冷却浴 を取り去り、混合物を撹拌しながら30分間放置した。-30℃に冷却し、Se 1.75gを1回で添加した。冷却浴を 取り去ると、35分後に温度は0℃に上昇し、硫黄との反 応は終了した。この混合物を-40℃に冷却し、n-ブチ ルリチウム26.2回を1回で加えた。冷却浴を取り去る と、ちょうど0℃以上でわずかに着色した懸濁液が生成 30 した。1時間後に温度が15℃まで上がると、白色の懸濁 液が生成し、これを次いで−20℃に冷却し、ジエチルカ ーポネート2回加えた。この混合物は、黄色から緑色を 経て褐色に色が変化した。冷却浴を取り去ると、1時間 後に温度は+20℃に上昇し、これを再び-10℃に冷却 し、クロロ酢酸メチルエーテル10mlを加えた (発熱 的)。冷却浴を取り去ると、混合物は均質でかつ極めて 暗色になった。1/2時間後、反応混合物を氷水 (500ml) に注ぎ、酢酸20mlを加えた。ジエチルエーテル300mlを 加え、相分離した。水相を追加のジエチルエーテルで抽 40 出した。有機相をK2OO3 (無水) 1gとともに15分間撹拌 し、デカンテーションし、H2O 200mlで2回洗浄し、Mg SO4で乾燥し、蒸発させた。次いでこれを、"TLC-Si O2"ーカラム上でCHCl3/CH2Cl3/ジエチルエーテルを用い て分離した。フラクション3 (ジエチルエーテル相) は 生成物9.6g (57%)を含有していた。シクロヘキサンか ら結晶化すると、黄色結晶性粉末2.5gが得られた。

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDCl₃) δ :1.485 (CH₃,36H);3.65 (OCH₃,9 H) ;3.54 (CH₂,6H) ppm

3;112.42;117.71;138.57;141.22;169.43ррп MS: M/e 1004 (70% M⁺); 988 (50% M⁺ -16) 実施例13

トリス(8-メトキシカルボニルメチルチオー2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソール) メチル

実施例12に従って調製したトリス(8-メトキシカル ボニルメチルチオー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2 -d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール) メタノール 1.0を、分液ロート中でTHF (HPLC-グレード) 150ml に 溶解した。CrCl2 (無水) 1.0gで加え、速いアルゴン流 を溶液に通した。BF3/ジエチルエーテル2mlを加え、次 いで10分後にジエチルエーテルを加えた。無機塩をH20 と2MのNaOHで抽出した。有機相を短いSiO2カラムに通し てろ過し、褐黒色油状物を取り出した。これをメタノー ル約20回に溶解し、半量の水で沈澱させ、ろ過し、真空 乾燥すると、黒褐色粉末0.78gが得られた。

実施例14

トリス(8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール) メ タノール

実施例5のベンゾビスジオキソール4.5gをTHF (HPLC ーグレード) 約100ml に溶解し(窒素下)、ドライアイ スーアセトン浴中でー78℃に冷却し、2.5Mのブチルリチ ウム (BuLi) (ヘキサン中) 85mlを加えた。BuLiの最初 の数滴で瞬間的に赤色への色の変化が観察されたが、こ の色はほとんどすぐに非常に薄い黄色に変化した。冷却 浴を取り去った。20分後に反応混合物を一時的に冷却 し、S8 (粉末) 0.64gを1回で加えた。冷却浴を取り去 ると、硫黄の粒子がちょうど0℃以下で反応するにつれ て色が淡黄色に変化した。反応混合物を常温でなお30分 撹拌しながら放置した。−78℃に冷却した後、2.5MのBu Li 2.5mlを加えた。室温で1時間撹拌後、希薄な白色 スラリーが生成した。これを-78℃に冷却し、ジエチル 13C−NMR (CDCl3) δ:25.25;35.31;52.23;72.41;96.4 50 カーボネート0.81mlを徐々に添加した。混合物を常温で

撹拌し続けると白色懸濁液は濃厚になり、黄色から褐色

に色が変化した。1.5時間後、NaH2PO4約30gを含むN2で 飽和にしたジエチルエーテル100m1に、反応混合物を注 いだ。相を分離し、水相をジエチルエーテル100mlで1 回抽出した。合併した有機相を、NaH2PO4約15gを含む水 で洗浄し、MgSO4で乾燥し、ろ過し、真空蒸発すると、 かさばった半固形物5.0gが得られた。この生成物をジェ チルエーテル約20mlに溶解し、これはヘプタンで徐々に 沈澱させ、ろ別し、真空中で蒸発させると、黄色粉末4. 55gが得られた。この粉末をTLC-シリカ60M (Merck)で 10 精製した。この物質1gをジエチルエーテル20mlに溶解 し、フラッシュカラム (ジエチルエーテルーヘプタン *

* (7:3) 中のSiO2400ml) にかけ、最初の黄色帯が現れる までジエチルエーテルで溶離すると、収量0.20gのほと んど無色に近い黄色の結晶性固体が得られた。

58

 $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ (CDCl₃) $\delta:1.49$ (CH₃);3.25 (SH);4.10 (OH)

 13 C-NMR (CDCl₃) δ :25.48;72.33;93.55;110.66;11 7.51;138.26;138.54

実施例15

トリス (8-メトキシカルボニル-2,2,6,6-テトラメ チルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソ ールー4ーイル) メタノール

トリス(8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4 ーイソ)メタノール(1.26g、1.62ミリモル、(トリス 2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビ ス(1,3)ジオキソールー4ーイル)メタノール(実施 例44参照)とnBuliとのDMF中での反応により調製した) を、乾燥メタノール (80ml) に溶解した。この溶液にMn 02 (18.9g、217ミリモル)、NaCN (1.26g、25.7ミリモ ル) および酢酸 (HOAc) (1.26ml) を加えた。反応混合 物を40時間65℃に加温し、次いでセライトを通してろ過 し、ろ液を蒸発乾固した。残留物をCH₂Cl₂(100ml)と 水(40㎡)との間に分配した。有機相をさらに水30㎡で 2回洗浄し、有機相を分離し、乾燥し(Na2SO4)、溶剤 を蒸発させると、黄褐色の残留物が得られた。これをポ ンプで引いてさらに乾燥した。残った泡状物を、SiOzを 充填したカラムでクロマトグラフィーにかけ、CH2 Cl2/E t20 (4:1) で溶離した。純粋な生成物を含むフラクショ※

20※ンを集め、溶剤を蒸発させると、純粋なトリス(8-メ トキシカルボニルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2 -d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) メタノール1.1g (77%) が得られた。

 $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ (CDC1₃,300MHz) $\delta:1.44$ (CH₃,36H,s);3.78 (OCH3,9H,s);4.24(OH,1H,s)

 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :163.4 (C=O);140.5; 139.2 (芳香族性C-O);118.3 (脂肪族性O-C-O);115.0(4重項C-置換芳香族性);99.1(4重項 p-C-置換芳香族性);72.6 (4重項 脂肪族性C-0 30 H);51.9 (OCH₃);25.5 (CH₃)

MS (サーモスプレー): M++23 (Na) 888; 889 実施例16

トリス(8ーカルボキシルー2,2,6,6ーテトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタノール

実施例15のエステルであるトリス (8-メトキシカル ボニルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノー ル (0.30g、0.34ミリモル)をMeOH (10ml) に溶解い、M eOH/H2O(2.32MのNaOH溶液)に溶解したNaOH(0.41g、 1.02ミリモル)を叶が7に達するまで添加した。全量で この塩基性溶液を0.44ml使用した。溶解性が問題となる★50 黄色の沈澱が生成し、水相をエーテル(3×20ml)およ

★ため真空でMeOHを蒸発し、THF (3.5ml)を加えた。反応 混合物はこの処理により透明になった。12時間後、反応 混合物は濁り、沈澱が生成した。この沈澱を水(10ml) を加えて溶解した。THFを減圧下で蒸発させ、水(3×1 0ml)を加え、水相をエーテル(10ml)で抽出した。有 機相を分離し、水相を2MのHC1で酸性化した(pH3.5)。

びCH₂CI₂(30ml)で抽出した。有機相を集め、乾燥し(Na₂SO₄)、溶剤を蒸発すると、生成物であるトリス(8-カルボキシー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ[1,2-d:4,5-d']ビス(1,3)ジオキソールー4ーイル)メタノールがわずかに黄褐色味を帯びた残留物(0.25g、87%)として得られた。この生成物は、UV(254nm)検出器を用いるHPLC(C18、イオンペア(テトラブチルーアンモニウムアセテート)クロマトグラフィー(CH₃CN:H₂O)によれば、少量不純物を含んでいた(同じ吸光度で評価して約2%)。

 $^{1}\mbox{H-NMR}$ (D2O,300MHz) $\delta\!:\!1.26$ (CHz,36H,s) ; $^{13}\mbox{C-N}\!*$

60

IR (KBr, cm⁻¹):3450 (OH-伸縮 ブロード);1670 (C=O伸縮s)

実施例17

トリス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-10 d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン

トリメチルシリルクロライド (68.1ml、539ミリモ ル)とヨウ化ナトリウム (81.0g、540ミリモル)とをア 20 セトニトリル (500ml) 中で混合し、トリス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (62.4g、90.2ミ リモル、実施例44)を、室温で充分撹拌しながら加え た。この反応フラスコは、光が入るのを防ぐためアルミ ニウムホイルで囲んだ。24時間撹拌後、反応混合物をNa 2S2O3溶液(水2 e 中Na2S2O3・5H2O7Og) 2 e 中に注い だ。黄色の沈澱が生成し、これをろ別し、吸引しながら フィルター上乾燥するまで放置した (2時間)。生成物 をi-PrOHとともに2度磨砕し、ろ過し、冷ジイソプロ 30 ピルエーテル (15ml) で洗浄すると、生成物であるトリ ス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン54. 1g (88%) が得られた。

1H-NMR (CDCl3,300MHz) る:1.47 (CH3,36H,s);5.42 (CH,1H,q,J=0.37Hz);6.20 (芳香族性H,3H,d,J=0.37Hz)

¹³C−NMR (CDCl₃,75Mtz) δ:139.5;139.8 (芳香族性 C−O);

116.7 (脂肪族性O-C-O);107.6 (4重項 芳香族性);

90.7 (芳香族性C-H);30.7 (C-H);25.3 (CH₃)

MS (EI): Mt -16 (676,100%); Mt -15 (678,40%); 338.5 (70%)

実施例18

トリス (8-カルボキシル-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) メタンおよびビス (8-カルボキシル-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス ※50

※ (1,3) ジオキソールー4ーイル) - (2,2,6,6ーテトラ20 メチルーベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン

トリス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5 ーd´] ビス (1,3) ジオキソールー4 ーイル) メタン (1.65g、0.244ミリモル、実施例17)を、乾燥ジエチル エーテル (150ml) に溶解した。n-BuLi (5.86ml、ト ルエン中2.5M、1.465ミリモル)を2回に分けて加え(2 /3と1/3)、混合物の温度を40℃に上げた (エーテルを 還流させた)。この温度に15~20分保った後、混合物を OD2(S)上に注ぎ一晩放置した。水(90ml)を加えて 固形残留物を溶解した。水相をエーテル (50ml) で洗浄 40 した。次いで水相を2MのHCIでpH 1-2に酸性化し、 生成した黄褐色沈澱をろ別し、水 (7ml) で洗浄し、乾 燥した。MeOH:H2O(4:1)を用いるRPーTLC(SiOzRP18: ガラスプレート) は、主に2つのスポットを示した (そ れぞれRf=0.51および0.81のジ酸およびトリ酸)。生成 物であるトリス(8-カルボキシルー2,2,6,6-テトラ メチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキ ソールー4ーイル) メタンは、混合物 (1.43+0.10=1. 53g(酸の原料))から分離されなかったが、さらに精 製せずにエステル化反応またはアミド化反応に用いられ ※50 た。これらの反応の生成物はクロマトグラフィーで分離

できる。

実施例19

トリス (8-メトキシカルボニル-2,2,6,6-テトラメ チルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソ ールー4-イル) メタンおよびビス (8-メトキシカル*

トリス (8-カルボキシルー2,2,6,6-テトラメチル ベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール -4-イル) メタンと、ビス (8-カルボキシ-2,2,6, 6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) - (2,2,6,6-テトラメチ ルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソー ルー4-イル) メタンとの酸混合物 (3.0g、0.36ミリモ ル、実施例18) を、乾燥DMF(70ml)に溶解し、Cs2 CO3 (9.8g、30ミリモル)を加えた。この混合物を1.5時間7 0℃に加熱し、室温に冷却し、35℃で40時間充分に撹拌 しながらCHa I (6.74ml、108ミリモル)を加え、反応混 合物をろ過し、溶剤 (DMF) を減圧で蒸発させた。残留 物をCH2Cl2(200ml)と水(70ml)との間に分配させ た。有機相をさらに水 (70ml) で抽出した。水相をCH2C 30 12 (70ml)で逆抽出した。有機相を飽和NaHCO3溶液で抽 出し、乾燥し(Na2SO4)、溶剤を蒸発させると、淡褐色 結晶状の残留物3.05gが残った。この残留物をセミプレ パラティブ逆相カラム(内径30cm、10μmのKromasil,C 8を充填) でクロマトグラフィーにかけ、CN/H2O (75:2 5) で溶離した。

トリス (8-メトキシカルボニル-2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) - (2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メタンの収量は1.70g (55%)。

 1 N-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :1.53 (s,CH₃,36H) ;3.87 (s,OCH₃,9H) ;5.42 (s,CH,1H)

62

*ボニルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-

6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス

(1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン

d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) - (2,2,

13C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ:163.8 (C=O);140.1; 20 140.0 (芳香族性C-O);118.4 (脂肪族性O-C-O);110.3 (4重項 芳香族性C);98.5 (p-置換4 重項 芳香属性);51.8 (0Cl₈);31.3 (C-H);25.5 (CH₃)

MS (サーモスプレー: M+23 (Na) 873

ビス (8-メトキシカルボニル-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) - (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メタンの収量は0.60g (20%)。

¹H-NMR (CDC1₃,300MHz) δ:1.47 (s,CH₅,12H);1.53 (s,CH₅,24H);3.87 (s,OCH₃,6H);5.42 (s,CH,1H);6.21 (s,芳香族性H,1H)

MS(サーモスプレー:M+23 (Na) 815 実施例20

トリス (8-メトキシカルボニル-2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-4ル) メタンおよびビス (8-メトキシカルボニル-2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-4ル) - (2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス

40 6.6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス ※ (1,3) ジオキソールー4-イル) メタン トリス (2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン (3.00g、4.40ミリモル、実施例17) をエーテル (100m 1) に溶解し、n-BuLi (10.8ml、27.0ミリモル)を加えた。混合物を20分間還流し、室温に冷却後、ジエチルカーボネート (5.60ml、67.0ミリモル)を加えた。混合物は暗褐色に変化し、この反応混合物を室温で一晩撹拌した。水 (40ml)を加え、相分離した。水相を別のエーテル (50ml) で抽出した。有機相を貯め、乾燥してろ過し、溶剤を蒸発させると、半固形の褐色残留物が残った。これをSiO2カラム (0.04-0.063mm) でクロマトグラフイーにかけ、初めに石油エーテル/エーテル (1:4) で、次いでエチルアセテート (EtOAc) で溶離した。ジエステルであるビス (8-メトキシカルボニル-2,2,**

*6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) ー (2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン (1.27g、33.1%)、およびトリエステルであるトリス (8ーメトキシカルボニルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン (0.37g、11%) が単離された。分光学的データについては実施例19を参照のこと。

64

20 実施例21

トリス (8-エトキシカルボニル-2,2,6,6-テトラメ チルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソ ール-4-イル) メタン

トリス (2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン (1.35g、2.0ミリモル、実施例17) を、№下で乾燥THF (400ml) に溶解し、温度を-40℃に下げ、nBuLi (4.86 ml、12.2ミリモル)を加え、温度を徐々に0℃に上げた。混合物を-60℃に冷却し、THF (50ml) 中のエチルクロロホルメート (4.0、36.7ミリモル) の溶液を加えた。この反応混合物を一晩放置し、実施例20に記載したようにして処理した。クロマトグラフィーにより、トリス (8-エトキシカルボニルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン (0.41g、24%) が得られた。※

※ 1H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ:1.35 (t,Clb,9H);1.52 (s,Clb,36H);4.34 (q,Cll₂,6H);5.41 (s,CH,1H) 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ:163.4 (C=O);140.1;140.0 (芳香族性С-O);118.3 (脂肪族性О-С-O);110.2 (4重項芳香族性С);98.8 (4重項 C-置換芳香族性);60.7 (CH₂);31.3 (C-H);25.5 (CH₃);14.2 (CH₃) 実施例22

40 トリス (8-メチルカルボニルオキシメチルー2,2,6,6 ーテトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4-イル) メタノール

無水酢酸 (AcO) 2O (30ml) をピリジン (35ml) に加 えた。トリス(8ーヒドロキシメチルー2,2,6,6ーテト ラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオ キソールー4ーイル) メタノール (0.400g、0.51ミリモ ル、実施例33)を、撹拌しながら加え、これを室温に2 日間保持した。ピリジンと過剰の無水物を40~50℃でシ ロップ状になるまで蒸発させ(オイルポンプ)、これを CH2 Cl270ml に溶解した。有機相を水(30ml)、0.5MのHC 1 (40ml)、水 (50ml) およびNallCO3 (飽和、30ml)で とシロップが残り、このシロップを約1時間放置すると 結晶化し、生成物であるトリス (8-メチルカルボニル オキシメチルー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d: 4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メタ ノールを単離した(0.460g、100%)。

¹H-NMR (300MHz, CDC1₃) δ :1.48 (s, CH₃, 36H);2.05 $(s, CH_3CO, 9H)$; 5.25 $(s, CH_2, 6H)$; 4.19 (s, 0H, 1H)

MS (サーモスプレー): M+23 (Na) 931

実施例23

トリス (8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) メタンおよびビス (8-ホルミルー2,2,6,6-テ トラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジ オキソールー4ーイル) - (2,2,6,6-テトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタン

トリス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5 ーd´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン (2.0g、3.5ミリモル、実施例17) を、室温で乾燥エー テル(100ml)に溶解した。不活性ガス雰囲気下でn-ブチルリチウム (6ml) を加え、反応混合物を加熱還流 した(15分間)。この温度でさらに nーブチルリチウム (2ml)を加え、加熱を止めた。5分後、DMF(2.7ml、3 5ミリモル)を注意深く加え、反応混合物を室温で一晩 *

*撹拌した。反応混合物に水(100ml)と氷酢酸(1.5ml) とを加え、相分離した。水相を水 (2×50ml)で抽出 し、Na2SO4とK2CO3の混合物で乾燥した。SiO2床を通し てろ過した後、溶剤を蒸発させると、黄赤色の結晶性残 留物が残った。この残留物を、溶離剤としてCH2Cl2/エ ーテル (4:1) を用いるSiO2カラムのクロマトグラフィ ーで処理すると、純粋なジアルデヒドであるビス(8-ホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4.5 -d'] $\forall \lambda (1,3) \forall \lambda + \lambda - \lambda - \lambda - \lambda = (2, 1)$ 洗浄した。有機相を分離し、乾燥し、溶剤を蒸発させる 10 2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) $\forall x + y - y - 4 - 4y$ $\Rightarrow x + y - y - 4y - 4y$ %) と、トリアルデヒドであるトリス (8-ホルミルー 2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビ ス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン1.23g (51

66

ビス (8ーホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) - (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5 -d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メタン $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ (300MHz,CDCl₃) $\delta:1.50$ (s,CH₃,12H);1.55 (s, Clb, 24H);5.42(s, C-H, 1H);6.24(s, 芳香族性H, 1H):10.06 (s,CHO,2H)

¹³C-NMR (75MHz, CDCl₃) δ :185.59;140.1;140.15;13 9.67; 139.59; 119.46; 117.15; 113.10; 105.36; 105.21; 91. 40;31.43;25.52;25.36

MS (サーモスプレー: M+ +23 (Na) 770

%) が得られた。

トリス(8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4 ーイル) メタン

30 ¹H-NMR (300MHz, CDCl₃) δ :1.56 (s, CH₃, 36H);5.44 (s, C-H, 1H); 10.07 (s, CH0, 3H)

 13 C-NMR (75MHz,CDCl₃) δ :185.5 (C=O);140.3; 140.1 (芳香族性C-O);119.7 (脂肪族性O-C-O);111.9(4重項芳香族性C);105.4(p-置換4重 項芳香族性C);31.7(C-H);25.6(CH3)

IR (KBr, cm^{-1}):1700 (s, C=O);2980 (m, C-H st r); 1040 (s, Ar - O - C)

MS (サーモスプレー: M+23 (Na) 783.0

実施例24

40 トリス (8-ホルミル-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メチル

トリス (8-ホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4 ーイル) メタン (140mg、0.18ミリモル、実施例23) を、乾燥DMSO (15ml) と乾燥エーテル (50ml) の混合物 に溶解した。NaH (5mg、0.19ミリモル) と t - BuOK (触媒量) をNz雰囲気下で加えた。溶液の色は、黄色から深緑青色に変化した。Nz下で室温で4時間撹拌後、Iz (46mg、0.18ミリモル)を加え、2分後に反応混合物をNazS 20sの飽和溶液 (100ml) に注いだ。有機相を分離し、乾燥 (NazSOs)、溶剤を蒸発させると、黒色結晶性残留物*10

* が残り、その重量は0.120g (88%) であった。
MS (サーモスプレー):M++23 (Na) 782.0
ラジカル含量 (NMR法) > 50%
ESR:4本線 (内部比1:3:3:1)、線幅約70mG
オーバーハウザー増加:9mWで13:18mWで25:5mWで152:5
mWで10mMに希釈後254

実施例25

トリス(8-ホルミル-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) メチル

トリス(8ーホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベン ゾ [1,2−d:4,5−d′] ビス(1,3)ジオキソールー4 ーイル)メタノール(200mg、0.20ミリモル)を、乾燥T IF(15ml)に溶解し、SOC12(80mg、0.20ミリモル)を加えた。室温で2時間撹拌後、溶剤を蒸発し(<70 ℃)、残留物を一晩ポンプ乾燥した。橙色の生成物であるトリス(8ーホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベン ゾ [1,2−d:4,5−d′] ビス(1,3)ジオキソールー4 ーイル)メチルクロライドを、乾燥THF(15ml)に溶解し、BC13(0.26ml、CH2Cl2中IM)を室温で加えると、溶液はすぐに黒色になった。№雰囲気下で0.5時間撹拌後、まずSnCl2(0.15g、0.80ミリモル)、次いでZn(Hg)(0.15g、2.20ミリモル)(亜鉛粉末120gを、HgCl21 2gと濃塩酸6mlと水150mlとの混合物で5分間処理し、液体をデカントして除去することにより調製した)を加え※

※た。0.5時間撹拌を続けた。反応混合物を、底部が3cmのSiO₂、頂部が15cmのChelex 100からなるカラム(直径1cm)に加えた。N2雰囲気下で乾燥THFにより溶離を行った。溶離液を蒸発乾固すると、褐黒色結晶性残留物(0.19g、100%)が残った。

ラジカル含量は、HPLC(イオンペア、テトラブチルアンモニウムアセテート、 SiO_2C18 、 CH_2CN/H_2O (75:25))によれば約27%であった。

BSRスペクトルは、70mGの線幅で4つのピーク(内部 比率1:3:3:1)を示した。

実施例26

トリス (8-メトキシカルボニル-2,2,6,6-テトラメ チルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソ ール-4-イル) メチル

トリス(8-メトキシカルボニル-2,2,6,6-テトラ メチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキ ソール-4-イル) メタノール (240mg、実施例15)

★を、乾燥THF (25ml) 中に溶解し、SOC12 (38mg、23μ ℓ)を室温で加えた。撹拌を2.5時間続けた。次いで反 ★50 応混合物の溶剤を蒸発乾固した (<70℃)。一晩ポンプ

乾燥した後、トリス (8-メトキシカルボニル-2,2,6, 6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メチルクロライドを、乾 燥THF(25ml)に溶解し、N2下でSnCl2(0.10g、0.53ミ リモル)とZn(Hg) (実施例25参照) (0.10g、1.52ミ リモル)を順次に加えた。溶液は黒色になり、これを15 cmのChelex 100 (頂部)と3cmのSiO2 (底部)のカラム (直径1cm)を通して、N2下で溶離剤としてTHFを用いて ろ過した。溶剤を蒸発させると、黒色結晶性残留物(0.*

*20g) が残った。

ESRスペクトルは、線幅=48mGで10本線を示した。ESR により約5%のラジカル含量が認められた。オーバーハ ウザー増加は75mWで80であった。

実施例27

トリス (8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタノール

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (2.22g、10ミリモル、実施例 5) を、乾燥テトラヒドロフラン (ベンゾフェノンケチ ルナトリウムを用いて乾燥) に溶解し、アルゴン下で-78℃に冷却した。n-ブチルリチウム (4.25ml、ヘキサ ン中2.5%、10.6ミリモル)を加えた。35分後に冷却浴を 取り去り、混合物を40分撹拌し、乾燥硫黄 (Sa、0.320 g、1.25ミリモル)を1回で加えた。硫黄は1時間15分 後に溶解した。次いで反応混合物を再び−78℃に冷却 えた。ドライアイス/アセトン浴を氷水浴と交換した。 この新しい浴を1時間45分後に取り去った。反応混合物 に、THF (10ml)中の冷 (-78°C) ジエチルカーボネー ト(0.363回、3ミリモル)をカニューレで10分間にわ たって加えた。得られた混合物を-70~-78℃に2時間 保った後、1時間30分の間約0℃(氷水浴)に保った。 次いで混合物を、氷を加えずに翌日の昼まで撹拌した。 この時点で反応フラスコ内の温度は+16℃であった。こ の混合物をさらに3時間外部冷却なしで撹拌し、50%飽 和リン酸二水素ナトリウム緩衝液 (100ml) に注ぎ、ジ エチルエーテル (4×100ml) で抽出した。有機相を同 じ緩衝液 (50ml) で洗浄し、乾燥した (MgSO4)。生成 物2.93gが得られ、1H-NMR (300MHz、CDCl3) によれ ば、トリス(8ーメルカプトー2,2,6,6ーテトラメチル ベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソール -4-イル) メタノールを約50%含有することが示され た。この生成物を直接に次の工程に使用した。

※ トリス(8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタノール (2.93g、50%、1.86ミリモル) を、アルゴン下で乾燥DMF (100ml) に溶解した。K2CO3 (4g)を加え、この溶液を氷点に冷却した。エチルクロ ロアセテート (5ml、46.7ミリモル、Jansen 11822.85) を加え、反応混合物を室温で一晩撹拌した。大部分のDM Fと過剰のエチルクロロアセテートとを30-40℃での高 真空蒸留により除去した。残留物を飽和リン酸二水素ナ し、n-ブチルリチウム (4.25ml、10.6ミリモル)を加 30 トリウム緩衝液 (100ml) と混合し、ジエチルエーテル (4×150ml)で抽出した。エーテル相をリン酸塩緩衝 液 (2×50ml)と水 (50ml)で洗浄し、乾燥し (MgS O₄)、蒸発した。n-ヘプタン:エチルアセテート(1: 1) を用いる2回のフラッシュクロマトグラフィー (E.M erck、0.040-0.063mmのSiO₂)での分離により、次いで 順相(E.Merck 20-45mm、CH2Cl2:EtOAc 9:1)と逆相 (Prep-PakC18、MeOH:H2O、8:2、H2C12適用量15%) で のHPLCクロマトグラフィーにより、最後にジイソプロピ ルエーテルからの再結晶により精製した。収量 (1.57 40 g、15%、1.5ミリモル)。

UV(極大/極小):220(p);249(v);259(p);2 97 (v);344 (p)

他の分光分析データ:実施例9参照。

実施例28

トリス (8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メチル

トリス (8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6, 6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (2.00g、1.91 ミリモル) (実施例27に記載したように調製)を、分液 ロート (2.01) 中の乾燥し (ベンゾフェノンケチルナ トリウム) 脱ガスした (Ar) THF (1.0 &) に溶解した。 速いアルゴン流を通して溶液をバブリングした。三弗化 硼素エーテル化物 (2.88ml、48% Fulka 15720) をシリ ンジで加えた。透明な溶液は直ちに暗青色に変わり、対 応するカチオンが生成したことを示した。塩化錫 (II) (2.90g、15.3ミリモル、E.Merck 818150)を加えた。 数分間に色は青色から無色に近い緑色に変わった。得ら れた混合物をアルゴンで10分間バブリングし、亜鉛 (2. 50g、38.2ミリモル、Janssen 19.834.46) (1Mの塩酸で 処理した後、水、エタノールおよびジエチルエーテルで 洗浄し、高真空乾燥して活性化した)を加えた。アルゴ ンのバブリングをさらに20分間続け、亜鉛 (2.5g) を追 加した。45分後に最後の亜鉛 (3.0g) を追加し、次いで 三弗化硼素エーテル化物 (1.44ml)を加えた。反応はHP LCにより連続的にモニターした。基質とラジカルを、対 イオンであるテトラブチルアンモニウムアセテート (5m M) (pH6.7) を含むアセトニトリル:水 (75:25) を用 いて分析用RP18カラム (Nucleosil 5mm) で分離した。 検出系はダイオード配列UV検出器(Varian 9065ポリク ローム) からなっていた。ラジカルはUVスペクトルによ*

* り基質と区別された(以下参照)。ラジカル含有が最大10 に達したとき(UVで約90%、異なる吸光係数を考慮しない)、反応を停止した。反応の間に反応混合物の容積を約700mlに減少させた。反応混合物を、乾燥した(ベンソフェノンケチルナトリウム)ジエチルエーテル(1.0 2) で希釈し無酸素乾燥水酸化ナトリウム(2×100ml、2M、0℃、He)で抽出した。有機相をSiO2カラム(長さ40cm長、内径5cm、E. Merck 9385、0.0040-0.063mm)に通してろ過した。このカラムはろ過前に酸素乾燥ジエチルエーテルで予備コンディショニングした。ラジカルの最後の部分を純粋なジエチルエーテル(ベンゾフ20ェノンケチルナトリウム、Ar)で溶離した。ラジカルはアルゴン下で蒸留後に黒緑色結晶として得られた。収量(1.87g、1.814ミリモル、95%)。

MS (サーモスプレー):M+23 (Na) 1052

UV (吸収極大/極小):195 (p);229 (sh);302

(v);339(p);348(v)

ESR (THF):7本線;1wで30mG;aH 60mG

オーバーハウザー(THF中、濃度1ml以下、200G): 周 波数

548.9Mlz、9mVで78増加、18mVで116増加

30 実施例29

トリス (2,2,6,6ーテトラメチルナトリウムー8ーカル ボキシレートメチルチオベング [1,2-d:4,5-d´] ビ ス (1,3) ジオキソールー4 ーイル) メチル

トリス(8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス(1,3) ジオキソールー4ーイル)メチル(1.97g、1.91ミリモル、純度90%)を、ジオキサン(Lab Scan C2512、HP LC品位)と水(200ml)(3:1)との脱ガスした(ヘリウム、次いでアルゴン)混合物に溶解した。水酸化ナトリウム(4.3ml、2M、8.58ミリモル、He、Ar、O℃)を加え、超音波浴(Sonorex RK 2555)中で加水分解を行った。テトラブチルアンモニウムアセテート(5mM、pH6. ※50

※7)を含むアセトニトリル:水 (75:25)を用いるRP18カラム (Nucleosi15mm) HPLCによって反応を追跡した。検出系はダイオードは配列UV検出器 (Varian 9065ポリクローム)からなっていた。反応中にジエステルとモノエステルのラジカルが、トリカルボン酸塩とともに観察された。HPLC分析で純粋なトリカルボン酸ナトリウム塩(ラジカルとカルビノールの混合物)が示されたとき、反応混合物を凍結し、凍結乾燥した。過剰のNaOHを含む黒褐色綿毛状物質が得られた (2.07g、100%、1.90ミリ

モル)。

ラジカル含量:50% (NMR-Evans法)

ESR (H₂0中0.3mM、200G):7本線、線幅27mG、a_H60m G、200G、周波数548.9MHz

オーバーハウザー: (H20中0.3mM、200G): 周波数54*

実施例30

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (30.0g、135ミリモル、実施 例5)を、乾燥(ベンゾフェノンケチルナトリウム) ジ エチルエーテル (250ml) に溶解し、加熱還流した。n ーブチルリチウム (50ml、トルエン中2.68M、134ミリモ ル)を加え、1時間還流を続けた。フラスコを−78℃に 冷却し、硫黄 (4.297g、134ミリモル) を加えた。冷却 浴を氷水冷却浴と交換し、アルカリ性水 (150ml、1M、 アルゴンで脱ガス)を加える前に反応混合物を1時間撹 20 トリス(8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベン 拌し、次いで10分間激しく撹拌した。相分離し、水相を ジエチルエーテル (100ml、アルゴンで脱ガス) で洗浄 した。水相をHC1 (5M) で酸性化した。沈澱した結晶を ※

※ジエチルエーテル(アルゴンで脱ガス)に溶解し、乾燥 し(MgSO₄)、蒸発乾固した。この純粋な結晶は冷凍室 中アルゴン下で数週間安定である。収量:24.86g (72.5

74

8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-

*8.9MHz、9mWで63増加、18mWで81増加

d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDCl₃,300MHz) δ :1.65;3.28;6.13 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :139.87;138.33;118.31;9 4.99;90.23;25.54

実施例31

%).

ゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4 **ーイル) メタノール**

8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2 -d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソール (24.%、97. 9ミリモル、実施例30)を、一つの首に焼結ガラスフィ ルター (No.4) を取りつけた三首丸底フラスコ内で乾燥 ジエチルエーテル (200ml) に溶解した。反応混合物を -78℃に冷却し、n-ブチルリチウム (36.5ml、97.9ミ リモル、トルエン中) を加えた。ドライアイス/アセト ン浴を氷水浴と交換した。この新しい冷却浴を1時間後 に取り去った。溶剤と大部分の可溶性不純物を、焼結ガ ラスフィルターを通してろ過してリチウム塩から除去し た。全体のろ過には約10分を要した。この塩を乾燥ジェ チルエーテル (30㎡) でフラスコの底に洗い落とした。 テトラヒドロフラン (250ml、ベンゾフェノンケチルナ トリウムで乾燥)を加え、溶液を−78℃に冷却した。 n ーブチルリチウム(36.5ml、97.9ミリモル、トルエン 中)を加えた。10分後に、温度を氷水浴で0℃に徐々に 上げた。混合物を冷却しながら1時間20分撹拌し、次い で室温で30分間撹拌した。−70℃に再冷却した後、テト リヒドロフラン (20ml) 中のジエチルカーボネート (3. 63ml、30ミリモル)を、反応混合物に1分間かけて加え★50

★た。温度を氷水浴を用いて徐々に上げた。試料を採取し (少量の試料をリン酸二水素ナトリウム緩衝液中で反応 停止)、次いで1H-NMRを行うことにより、反応を追跡 した。三量体化は4時間後に終了した。混合物をリン酸 二水素ナトリウム緩衝液 (飽和、130㎡) で反応停止 し、20分間撹拌し、相分離した。水相をジエチルエーテ ル (50ml、アルゴン)で抽出し、有機相を合併し、洗浄 し(リン酸二水素ナトリウム緩衝液、30ml)、乾燥し (MgSO4、30分間)、蒸発乾固した。この褐色油状物に ジエチルエーテル (乾燥、アルゴン) を加えて結晶化を 起こさせた。油状物が溶解する際に、表題の化合物は多 孔性の黄色結晶として結晶化した。 生成物をろ過により 単離した。収量:10.0g(12.7ミリモル、39%)。

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC1₃,300MHz) $\delta:1.49;3.25;4.10$ ¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :138.54;138.26;117.51;1 10.16;93.55;72.33;25.53

MS (サーモスプレー): M+ +23 (Na) 811 母液を結晶化すると、二量体 (ケトン) 生成物0.8gが 得られた(1H-NMR)(実施例51参照)。 実施例32

トリス(8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6,6 *3) ジオキソールー4-イル)メタノール ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, *

表題の化合物は、純粋なトリス(8-メルカプト-2, 10※ ¹H-NMR(CDC13,300MHz)δ:4.12;3.54;1.51;1.24 2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (実施例3 1から) (2.10g、2.67ミリモル) とエチルクロロアセテ ート(16.0ミリモル)との反応により、実施例27に記載 したのと同様の操作を用いて製造された。収量:1.93g (98%).

ルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソー ルー4ーイル) メタノール СОН

実施例33

トリス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5 -d´]ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メタノ ール (6.35g、9.38ミリモル) を、アルゴン下で乾燥ジ エチルエーテル (200回) に溶解し、0℃に冷却した。 n-ブチルリチウム (22.5ml、56.30、10つ3モル) を加 え、温度を上げて還流させた。反応混合物を25分間還流 した。0℃に冷却後、乾燥ホルムアルデヒド(ガス、昇 30 華により生成)(4.0g、133ミリモル)を加え、得られ た混合物を、温度を室温に徐々に上げながら一晩撹拌し た。リン酸二水素ナトリウム緩衝液 (200ml、飽和) で 反応を停止し、ジエチルエーテル (5×250ml) で抽出 し、乾燥し (MgSO4)、蒸発した後、生成物をカラムク ★

★ロマトにより単離した (E. Merck 0.040-0.063mmのSi 02 6.27cm CH2Cl2:EtOAc (3:2) (2.0 &) CH2Cl2:E tOAc (1:1) (2.0@) CH2Cl2:EtOAc (2:3) (2.0 4)。収量:0.23% (0.305ミリモル、3.3%)。 $^{1} ext{H-NMR}$ (300MHz,CDCl $_{3}$) δ :4.59 (s,CH $_{2}$,6H) ;1.23 (s,CHs,36H);OHは認められない

CH₂OH

 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :169.00;141.22;138.64;1

17.75;112.40;96.62;72.48;61.20;35.47;25.42;14.08

トリス (8-ヒドロキシメチルー2,2,6,6-テトラメチ

 13 C-NMR (75MHz,CDCl $_3$) δ :138.70;139.38;117.23;1 05.88;72.51:56.66;25.48 実施例34

トリス (8-メトキシメチルー2,2,6,6-テトラメチル ベンゾ [1,2-d:4,5-d′] ビス (1,3) ジオキソール -4-イル) メタノール

トリス (8-ヒドロキシメチルー2,2,6,6-テトラメ チルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] (1,3) ジオキソール -4-イル) メタノール (0.105g、0.134ミリモル、実 施例33)と、触媒量のテトラブチルアンモニウム硫酸水 素塩とを、予め調製したCH2Cl2(2ml)中のジメチルサ ルフェート (0.2ml) と水酸化ナトリウム (50%、1.0m 1)との溶液に加えた。得られた溶液を常温で48時間撹 ☆50

☆拌した。混合物を蒸発し、得られた油状物をシリカでの クロマトグラフィーで処理した (CH2Cl2:ジエチルエー テル5:1)。主生成物はTLCによれば完全に純粋ではなか ったが、CDC13に溶解しても不純物は溶解しなかった。 ろ液を蒸発すると、純粋な表題の化合物94㎜(0.114ミ リモル、85%)が得られた。

 $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ (300MHz,CDCl $_{3}$) $\delta:4.40$ (s,CH $_{2}$,6H);3.30

-4-イル) メチル

78 *トリス(8-メトキシメチルー2,2,6,6ーテトラメチル

ベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール

(s,CH3,9H);1.47(s,CH3,36H);0Hは認められない $^{13}\text{C-NMR}$ (75MHz, CDCl₃) δ :139.64;138.58;116.97;1 12.37; 102.65; 72.61; 63.49; 57.16; 25.46 実施例35

CH,OCH, CH2OCH3

トリス (8-メトキシメチルー2,2,6,6-テトラメチ ルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソー ルー4ーイル) メタノール (94.0mg、0.114ミリモル、 実施例34)と、塩化チオニル (40ml、0.57ミリモル)と を、テトラヒドロフラン (2ml) (ベンゾフェノンケチ ルナトリウムで乾燥)中で45分間撹拌し、蒸発した。残 留物を新たなテトラヒドロフラン (10ml) と三塩化硼素 (330ml、CH2Cl2中1M) に溶解した。溶液の色は淡褐色 に変化した。硼素化合物を加えた10分後に塩化錫 (II) (127㎏、0.986ミリモル)を加え、さらに15分後に亜鉛 (187mg、2.85ミリモル)を加えた。1時間15分後に反 応混合物は緑色であった。この溶液を蒸発し、続いてSi※

※0₂カラムに通し、溶離液としてテトラヒドロフランを用 いてろ過した。残留物 (80mg、0.099ミリモル、87%、 あるラジカル前駆体を含む) をテトラヒドロフランに溶 解し、ラジカルをESRおよびオーバーハウザー増加より 特性決定した。

ESR (200G):線幅1.5G (70の重複線)

オーバーハウザー増加 (548.9MHz,200G):5Wで60増加

20 実施例36

トリス (8-ヒドロキシエチルチオー2,2,6,6-テトラ メチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキ ソールー4ーイル) メタノール

LiAll4 (15.2mg、0.40ミリモル)を窒素下20℃で、ジ エチルエーテル (10ml) 中のトリス (8-エトキシカル ボニリメチルチオー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2 -d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メタノール (10.5g、0.10ミリモル、実施例27) の溶液 に加えた。反応をIPLC (逆相C18、アセトニトリル: 水 (3:1)、5回Mのテトラブチルアンモニウムアセテート) で追跡した。HPLCでもはや基質が認められなくなったと き、混合物をエチルアセテートで反応停止した。 次いで 希硫酸を団 6-7になるまで加えた。エーテル相を分 離し、水相をジエチルエーテルで抽出した。合併したエ ーテル相を乾燥し(MgSO4)、蒸発すると、帯黄色油状 ★

★物収量0.0901g(97.8%、0.0978ミリモル)が得られ、 これは放置すると徐々に結晶化した。

¹H-NMR (300MHz,アセトンdε) δ:1.49 (s,CHz,36 H);2.51 (bs,OH,3H);2.59 (t,CH2,6H);4.38 (s,OH 1 H)

¹³C-NMR (75MHz,アセトンd₆) δ:141.96;138.93;11 7.80;112.52;98.06;72.50;60.98;36.25;25.18

MS (サーモスプレー): M++23 (Na) 943; M+-18 902

トリス(8-ヒドロキシエチルチオー2,2,6,6-テトラ メチルベンゾ [1,2-d:4,5- d´] ビス (1,3) ジオキ ソールー4ーイル) メチル

$$\begin{array}{c} 79 \\ \text{C}^{*} \\ \text{SCH}_{2}\text{COOE} \\ \text{SCH}_{2}\text{COOE} \\ \end{array}$$

LiAlH4 (95.8mg、2.52ミリモル)を窒素下でO℃で、 ルボニルメチルチオー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル)メチル(1.30g、1.26ミリモル、ラジカル含量5 %、実施例28) に加えた。反応をHPLC (逆相C18、アセ トニトリル:水(3:1)、5mMのテトラブチルアンモニウ ムアセテート)によって追跡した。HPLCでもはや基質が 認められなくなったとき、混合物をエチルアセテートで 反応停止させた。次いで希硫酸をpH 6-7になるまで 加えた。エーテル相を分離し、水相をジエチルエーテル (2×100ml)で抽出した。合併したエーテル相を乾燥 *20

* し(Na2SO4)、蒸発すると、帯黄色油状物0.96g(84 ジエチルエーテル (50ml) 中のトリス (8-エトキシカ 10 %、1.06ミリモル) が得られた。この生成物をESRおよ びオーバーハウザー測定により特性決定した。一晩蒸発 した後、ダイオード配列検出器とUVスペクトル分析とを 組み合わせたIPLCによれば、約6~7%のラジカル含量 が示された。

実施例38

トリス (8-ジ (メチルカルボニルオキシエチル) アミ ノカルボニルメチルチオー2,2,6,6ーテトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4 ーイル) メタノール

トリス (8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6, 6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (0.4675g、0. 446ミリモル、実施例27)と、ジエタノールアミンとを 混合し、トルエン中で還流温度で窒素下に36時間アミノ リシスを行った。このとき、HPLC分析(逆相C18、アセ ノチトリル:水(3:1)、5mMのテトラブチルアンモニウ ムアセテート、254nmのUV検出)により、出発物質が完 全に消失したことが示された。粗製の反応混合物を蒸発 40 し、中間体であるトリス (8-ジ(ヒドロキシエチル) ーアミノカルボニルメチルチオー2,2,6,6-テトラメチ ルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソー ル) -4-イル) メタノール: [(CD₃OD,75MHz) δ:17 1.34;142.55;139.97;119.12;112.99;98.94;60.73;60.5 8;52.97;50.36;36.84;25.88;中央のCOHは約72ppmで認め られなかった]から過剰のアミンを除去せずに13C-NMR で調べ、ピリジン (7.0ml) と無水酢酸 (5.0ml) の混合 物に再溶解し、室温で一晩撹拌した。TLC分析 (SiO2、 メタノール: エチルアセテート3:7) によれば、より親 ※50

※脂性の生成物の生成が示された。この生成物をSiO2(E. Merck0.040-0.063mm) での2回の連続したクロマトグ ラフィー分離によって精製した。 第1のカラムを n ーへ プタン: エチルアセテート (1:1) とエチルアセテー ト: エタノール (1:1) で溶離した。第2のカラムをエ チルアセテート/n-ブタノール (95:5) で溶離した。溶 剤を蒸発し、残ったブタノールを48時間の高真空蒸留に より除去した。収量:0.151g(23%、0.102ミリモル) (純粋でないフラクション中にさらに約20%の物質)。 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC1₃,300MHz) δ :4.23 (t,CH₂,6H);4.15 $(t,CH_2,6H)$; 3.74 $(s,CH_2,6H)$; 3.70 $(t,CH_2,6H)$; 3.5 4(t, CH₂, 6H); 2.02(s, CH₃, 18H); 1.49(s, CH₃, 36H) 13 C—NMR (CDCl $_3$,75MHz) δ :170.63;170.37;168.40;1 41.30;138.60;117.72;112.38;96.38;72.45;61.85;61.8 3;47.78;45.52;35.43;25.39;20.78;20.66; (61.85 \(\) 61. 83は、アミドから生じる制約された回転のためおそらく 同等ではない)

MS (サーモスプレー): M++23 (Na) 1495; 1496; 1497; 1498

(スケールは較正されていない)

実施例39

トリス (8-カルボキシメチルチオー2,2,6,6-テトラ *

*メチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキーソールー4-イル) メタノール

82

トリス (8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6, 6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (4.00g、3.81 9ミリモル、実施例27)を、水とエタノールの混合物(2 00回1、(1:1))に溶解/懸濁し、約5℃に冷却した。 水酸化ナトリウム (15.3ml、1.0M、15.3ミリモル) を加 え、反応をHPLCによって追跡した。翌日、さらに水酸化 ナトリウム (3.82ml、1.0M、3.82ミリモル) および (7. 64ml、1.0M、7.64ミリモル)を追加した。完全な転化が 観察された (HPLC) 後に、エタノールを蒸発した。アル 20 カリ性の水相をヘプタン (2×100ml) で抽出し、次い でHCI (2.0M)でpH 5に酸性化した。生成物をジエチ ルエーテル (2×100ml) に溶解した。水相をさらに酸 性化すると (pHB)、さらに沈澱が生成した。これをま たジエチルエーテル (2×100m1) に溶解した。合併し たエーテル相を水(100ml)で1回抽出し、乾燥した(N※

※a2SO4)。蒸留すると、白色結晶性物質3.11g (3.23ミリモル、85%)が得られた。この物質を極めて高真空でおよび高温で乾燥すると、背色に変わったが、これはおそらく分子内双性イオンの生成のためである。湿潤空気にさらすと白色に戻る。

¹H—NMR (300MHz, DMSOd_δ) δ :12.55 (bs, COOH, 3H); 3.59 (s, CH₂, 6H); 3.31 (bs, OH, 3H); 1.44 (s, CH₃ 36H) 13 C—NMR (75MHz, DMSOd_δ) δ :170.04:140.18;138.17; 117.17;111.83;97.13;71.47;34.70;24.98

MS(電子スプレー): 計算値962.17、実測値962.17 水酸化ナトリウム (0.01M) で滴定すると、純度 (3 つのカルボン酸を有する分子の%) は99.7% +/-1.9% (SD) であった。

実施例40

8-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ービス (1,3) ージオキソール

$$X_{\text{OH}} \times X_{\text{OH}} \times X_{\text$$

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d']
ービス (1,3) ージオキソール (5.00g、22.5ミリモル、
実施例5)を、アルゴン下でジエチルエーテル (150m
1、ベンゾフェノンケチルナトリウム)に溶解した。 n
ーブチルリチウム (10.0ml、25ミリモル、トルエン中2.
5M)を室温で加え、、次いで臭化メチルマグネシウム (4.25ml、13ミリモル、ジエチルエーテル中3.0M、Aldrich)を加えた。得られた混合物を室温で1時間撹拌した。冷水浴で冷却しながら、2時間にわたってこの溶液に酸素を通してバブリングした。反応混合物をNaOH溶液 (50ml、1M)に注ぎ、ジエチルエーテル (100ml)で抽出した。水相を撹拌しながら濃HCIでpH 2まで酸性化★

★した。ジエチルエーテル (3×50ml) で抽出することにより生成物を単離した。エーテル相を乾燥し (Na₂S O₄)、蒸留すると、8-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソール1.50g (6.3ミリモル、28%) が得られた。

¹H-NMR (300MHz, DMSOde) & 6.6.00 (c. 芝来を歴史 1

¹H-NMR(300MHz,DMSOds)δ:6.00(s,芳香族性H,1 H);1.66(s,CH₃,12H)

40 MS (サーモスプレー):M++23 (Na+)261 実施例41

8-メトキシ-2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d: 4,5-d´] ービス (1,3) ージオキソール

8-ヒドロキシー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2 -d:4,5-d´]ービス(1,3)ージオキソール(1.00 g、4.20ミリモル、実施例40)を、CH2Cl2 (30ml) に溶 解し、ジメチルサルフェート(0.6ml、6.30ミリモ ル)、テトラブチルーアンモニウム硫酸水素塩 (触媒 量) および水酸化ナトリウム (1.0ml、40%) を加え た。得られた混合物を室温で24時間撹拌した。相を分離 し、水相をジエチルエーテル (2×50ml) で抽出した。 合併した有機相をアンモニア (25ml、25%) および水 *

* (50ml)で抽出し、乾燥し (Na2SO4)、蒸留した。黄色 油状物0.9g(83%)が得られた。

¹H-NMR (CDCl₃, 300MHz) δ :6.05 (s, CH, 1H):4.02 (s, CHs, 3H); 1.65 (s, CHs, 12H)

MS (サーモスプレー): M++23 (Na+) 275 実施例42

トリス (8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタン

トリス (8-エトキシカルボニルメチルチオー2,2,6, 6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (1.06g、1.01 ミリモル、実施例27)を、アセトニトリル (50m1)中の トリメチルシリルクロライド (0.767ml、6.07ミリモ ル) とヨウ化ナトリウム (0.91g、6.07ミリモル) との 溶液に加え、10分間撹拌した。飽和チオ硫酸ナトリウム (30ml)を加え、次いでジエチルエーテル (70ml)を加 え、混合物を10分間撹拌した。相分離し、有機相を水 (30ml)で洗浄した。ロート内で結晶が生成し始めたの で、有機相をさらにエーテル(100ml)で希釈した。溶 液を乾燥し(MgSO4)、ろ過した後に一晩冷凍室内に保 存した。生成した結晶を除去し (不純物)、溶液を蒸発 乾固した。 生成物をジイソプロピルエーテル (E.Merck 118867、30m1) に室温で溶解することにより精製し、次※30

※いでヘリウムでバブリングした。フラスコを固定し、冷 蔵庫内に2時間半入れた。生成物をろ過(焼結ガラスN 0.3) して集め、母液をおよそ半分の体積まで蒸発させ た。第2の収穫を集めた後の収量は640mg (0.621ミリモ 20 ル、61%) であった。

 $^{1}H-NMR$ (300MHz,CDCl₃) $\delta:1.23$ (t);1.51 (s); 3.55 (s);4.11 (q);5.34 (s)

¹³C-NMR (75MHz,CDCl₃) δ :169.09;140.810;139.50; 117.81; 107.65; 95.37; 61.18; 35.71; 30.70; 25.38; 14.11 MS (サーモスプレー): M++23 (Na) 1053 実施例43

トリス (8-ジメチルアミノカルボニルチオー2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1. 3) ジオキソールー4ーイル) メタノール

トリス(8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタノール (1.00g、1.27ミリモル、実施例3 40 れた。収量:0.580g (0.579ミリモル、45.6%)。 1) を、無酸素 (5分間アルゴンでバブリング) № CO 3 (5.00g) とジメチルカルバミン酸クロライド (Fluka 39871、0.367m1、4.0ミリモル)の溶液に加えた。45分 後に試料を採取し、¹H-NMで調べると、物質が完全に 消費されたことが示された。この溶液をろ過し、蒸発し た。粗生成物は、HPLC (C8、CH3CN:H2O、(3:1)、254n m) によれば93%の純度であった。

この物質をジエチルエーテル (30ml、乾燥、ベンゾフ ェノンケチルナトリウム) に溶解し、5分間超音波処理★

★し、次いで回転蒸留器を用い、常圧で5分間35℃で回転 させた。冷凍室内で30分間冷却すると、灰色結晶が得ら

¹H-NMR (300MHz,CDCl₃) δ :1.54 (s);3.3 (bd); 4.20 (bs)

 13 C — NMR (75MHz, CDCl₃) δ :163.02;142.80;138.78;1 18.05;113.52;92.07;72.63;37.01;25.45

MS (サーモスプレー): M++23 (Na) 1024 実施例44

トリス (2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノー

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (17.570g、79.0ミリモル、実 施例5)を、THF (300ml、ベンゾフェノンケチルナトリ ウム)に溶解し、アルゴン雰囲気を保ちながらエタノー 10 ル/ドライアイス浴で-20℃に冷却した。n-ブチルリ チウム (37.8ml、2.5Mへキサン中2.5M、95.0ミリモル) をシリンジで加え、得られた混合物を放置して室温にし た。混合物を再度-20℃に冷却し、ジメチルカーボネー ト(2.37g、2.20ml、26.0ミリモル)を加えた。冷却浴 を取り去り、反応混合物を室温で3.5時間撹拌した。次 いで混合物を、HOAc (2%)を含む氷水に注ぎ、ジエチ ルエーテル (2×300ml) で抽出した。有機相を水 (2 *

*×100ml)で洗浄し、乾燥した(Na2 SO4)。溶剤を蒸発 し、生成物を石油エーテルとともに磨砕した。収量:13. 56g (74.4%) .

¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ:6.26 (s,芳香族性H,3 H);1.48(s,CH3,36H);4.28(s,OH,1H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :140.10;139.00;116.71;1 12.57;91.64;72.69;25.38

MS (サーモスプレー): M++23 (Na) 715 実施例45

トリス (8-エチルオキシカルボニルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノール

トリス (8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタノール (1.000g、1.269ミリモル、実施 例31) を、アセトニトリル (75ml、アルゴンでバブリン 30 グ)と炭酸カリウム (6.0g) の溶液に加えた。C1CO₂Et (0.725ml、8.00ミリモル)を加え、得られた混合物を3 0分間激しく撹拌した。NMRの試料は、この時点で完全な 転化を示した。この混合物をろ過し、蒸発した。純粋な 生成物は、エチルアセテート: ヘプタン1:1で溶離する シリカカラムクロマトグラフィーにより得られた。収 ※

※量:1.26g (98.7%)。

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDCl₃,300MHz) δ :4.26 (q,CH₂,6H);4.21 $(s, COH, ^1H)$; 1.54 $(s, CH_2, 36H)$; 1.30 $(t, CH_2, 9H)$

 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :116.18;142.30;138.80;1 18.35;113.70;91.26;72.51;64.09;25.42;14.22

MS (サーモスプレー): M+ +23 (Na) 1027 実施例46

トリス (8-エチルオキシカルボニルチオ-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メチル

トリス (8-エチルオキシカルボニルチオ-2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (0.100g、0.0 99ミリモル、実施例45)を、THF (5ml、ベンゾフェノン ケチルナトリウム) に溶解し、SOC12 (0.073ml、0.998 ミリモル)を加えた。この混合物を3時間撹拌し、次い でアルゴン下で蒸発した。さらにTHF(3×50ml、ベン ★50 エタノール、エーテルでの処理、250℃での高真空乾燥

★ゾフェノンケチルナトリウム)を加え、各添加後に蒸発 した。残留物をTHF (50ml、ベンゾフェノンケチルナト リウム) とBCl3 (995μ & 、0.998ミリモル、CH2 Cl2 中1 M) の溶液に溶解し、15分間撹拌し、SnCl₂ (0.189g、0. 999ミリモル)を加えた。混合物を10分間撹拌し、亜鉛 (0.653g、9.985ミリモル、同日にp.a.HC1(2M)、水、

*線

実施例47

で12増加、18㎡で25増加

オーバーハウザー増加: (THF,548.9MHz,200G):9mW

によって特別に活性化)を加えた。3時間撹拌後、反応混合物を、乾燥無酸素ジエチルエーテル(300ml)で希釈し、NaOH(2×50ml、2M、無酸素)で抽出し、溶液をシリカカラムに通し、エーテルで溶離してろ過することによって仕上げ処理した。収量:0.058g(0.0594ミリモル、60%)。

ESR (THF, 200G): 積幅109mG (70共鳴を含む広い1本*

$$\begin{array}{c} \text{COH} \\ \text{SH} \end{array}$$

トリス (8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ージオキソールー4ーイル) メタノール (1.000g、1.268ミリモル、実施例31) と、ピリジン (1.620ml、7.606ミリモル) と、N,Nージメチルアミノビリジン (触媒量)を、脱ガスした (アルゴンでバブリング) アセトニトリル (50ml) に加え、氷点付近に冷却した。2,2ージメチルプロバン酸クロライド (0.940ml、7.606ミリモル) をシリンジで加え、反応混合物を 4時間かけて室温にした。溶剤を蒸発し、残留物をジエチルエーテル (200ml) に溶解した。エーテル相をNaH2 PO4 (50ml、飽和)、HCI (50ml、1M) NaH2 PO4 (50ml、飽和) およびNaCI (50ml、飽和) で抽出し、乾燥した (Na2SO3)。ろ過して乾燥した後の収量:1.00g (0.9604ミリモル、75.7%)。この化合物をジ※

COH SCO-t-Bu

COH

SCO-t-Bu

SCO-t-Bu

トリス (8-三級ブチルカルボニルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (0.0957g、0.091 9ミリモル、実施例47) を、THF (25ml、アルゴン雰囲気、ベンゾフェノンケチルカリウムで乾燥)とBF3・OEt 40 2 (0.5ml、ジエチルエーテル中48%、Fluka)を加えた。5分間撹拌した後、SnCl2 (0.10249g、0.659ミリモル)を加えると、色が次第に淡褐色に変わった。SnCl2を加えてから1.5時間後に亜鉛 (0.5g、7.646ミリモル)を加えた。2時間後、色は緑色に変わった。ガス気密シリンジで採取した試料 (Znを沈降させた後)は、大きなオーバーハウザー増加を示した。反応混合物を、上層がSiO2、中間層がSiO2およびK2Og(1:1)、下層がSiO2で ★

トリス (8-三級ブチルカルボニルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) -ジオキソール-4-イル) メタノール

※イソプロピルエーテル (80ml) に室温で超音波により溶解することにより、分析上の純度にした。冷蔵庫内で30分間冷却すると、純粋な化合物0.29g (0.2785ミリモル、22.0%) が得られた。

20 ${}^{1}\text{H-NMR}$ (CDC1₃,300MHz) δ :4.21 (s,CH, ${}^{1}\text{H}$);1.53 (s,CH₃,36H);1.30 (s,CH₃,36H)

 $^{13}\text{C-NMR}$ (CDC13,75MHz) δ :200.00;142.05;138.87;1 18.01

MS (サーモスプレー):M++23 (Na) 1063 実施例48

トリス(8-三級ブチルカルボニルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5- d´] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メチル

★ある三層からなるカラムに注いだ。№0sはBF3・OEt2を 結合するので、対応するカチオンラジカルが不安定にな るのを避けるために除去せねばならない。収量:0.079g (0.07713ミリモル、83.8%)。

 ESR (THF、200G):線幅109mG、分かれていない1本 線。

オーバーハウザー増加(THF、548.9Mセ、200G、濃度 <1mM):9mWで96増加、18mWで114増加 実施例49

トリス(8-メルカプトー2,2,6,6ーテトラメチルベン ゾ[1,2ーd:4,5-d´]ビス(1,3)ジオキソールー4 ーイル)メタノール

トリス(8ーメルカプトー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス(1,3)ジオキソールー4ーイル)メタノール(1.000g、1.268ミリモル、実施例31)と、塩化アセチル(0.540ml、7.605ミリモル)と、K20g(2.0g、1.447ミリモル)を、ChgCN(25ml、アルゴンで脱ガス)に加えた。NMR試料によれば、90分後に反応が完結したことが示された。溶剤を蒸発させ、生成物をフラッシュクロマトグラフィー(SiOg、230-400メッシュ、内径35mm、長さ40cm)で精製し、次いでジイソプロピルエーテル(50ml)で結晶化させた。生成物を室温で超音波により溶解した。冷凍室で2時間放置後に*

*生成物を集めた。収量:0.61g(0.667ミリモル、52.6%)。

10 ${}^{1}\text{H}-\text{NMR}$ (CDCl₃,300MHz) δ :2.42 (s,CH₃,9H);1.55 (s,CH₃,36H)

¹⁸C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :190.58;141.81;138.86;1 18.32;113.55;91.44;72.50;29.97;25.42

MS (サーモスプレー):M++23 (Na) 937 実施例50

トリス (8-メチルカルボニルチオ-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メチル

トリス (8-メチルカルボニルチオ-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d′] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (0.0915g、0.0999ミリモル、実施例49) をTHF (25ml、アルゴン雰囲気、ベンゾフェノンケチルカリウムで乾燥) に溶解し、BFa・0 30 Etz (0.5ml、ジエチルエーテル中48%、Fluka) を加えた。液滴が溶液の表面に当たると、一時的に赤色が認められた。5分間撹拌した後、SnCl2 (0.1249g、0.659ミリモル) を加えると、色が次第に淡褐色に変わった。SnCl2を加えてから1.5時間後に、Zn (0.500g、7.646ミリモル、前記のようにして調製)を加えた。2時間後、色は緑色に変わった。ガス気密シリンジで採取した試料 (Znを沈降させた後) は、著しいオーバーハウザー増加※

※を示した。反応混合物を、上層がSiO₂、中間層がSiO₂およびK₂O₃ (1:1)、下層がSiO₂である三層からなるカラムに注いだ。K₂O₃はBF₃・OEt₂を結合するので、対応するカチオンラジカルが不安定になるのを避けるために除り去せねばならない。収量:0.072Og (0.08O2ミリモル、80.8%、ラジカル含量は不明)。

ESR (THF、200G):1本線、線幅117mG

オーバーハウザー増加(THF、548.9MHz、200G、<1mM):11mWで89増加、18mWで110増加。

実施例51

ビス (8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) ケトン

表題の化合物は、ジエチルカーボネートと8-メルカ \star d $^{\prime}$] ビス (1,3) ジオキソールのリチウム塩との反応 プトー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5- \star 50 の際の副生物として単離された。実施例31参照。

実施例52

91

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC13,300MHz) δ :3.46 (s,SH,2H);1.63 (s,CH3,24H)

 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :183.42;138.96;137.90;1 19.55;106.84;100.36;15.24

1.2.4.5-テトラヒドロキシベンゼン (5.00g、35.00 10 ミリモル、実施例4)をTHF (200ml)に溶解し、シクロヘキサノン (13.0ml、140.00ミリモル)を一度に加えた。次いでよく撹拌しながら、P20sを少量ずつ加えた。添加終了後、温度を4時間で80℃に上げた。この間に、フラスコ内には一つの大きなボール状物が形成された。室温に冷却すると、このボール状物は壊れ、この反応混合液を氷 (210g)とNaOH (250ml、2M)の混合物に注いだ。エーテル (100ml)を加え、相を分離した。水相をエーテル (2×50ml)で抽出した。合併した有機相を乾燥し (Na2SO4)、ろ過して蒸発させた。生成物をMeOH ※20

10% (20ml) に溶解し、加熱し、ろ過し、冷却し、生成物を ろ過によって集めた。収量:1.70g(16%)。

92

ベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール

* MS (サーモスプレー): M++23 (Na) 557

 1 H - NMR(CDCI $_{3}$,300MHz) δ :6.35(s,CH芳香族性,2 H);1.87(t,CH $_{2}$,8H);1.69(t,CH $_{2}$,8H);1.47($_{m}$,CH $_{2}$,4H)

 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :140.37;118.54;92.80;3 4.84;24.57;23.13

実施例53

トリス (ベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオ キソールー2,6-ジスピロシクロヘキサン) メタノール

ベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー2,6ージスピロシクロヘキサン (2.00g、6.60ミリモル、実施例52) をジエチルエーテル (80ml、Al₂0gで乾燥) に溶解し、氷/アセトン浴中で-10℃に冷却した。 nーブチルリチウム (3.70ml、ヘキサン中2.5M) をシリンジで5分間かけて加えた。この混合物を同温度で1時間、室温で一晩撹拌した。ジエチルカーボネート (0.28 ml、2.4ミリモル)を室温で加えると、混合液は直ちに赤褐色に変色した。1時間撹拌した後、氷水 (100ml) ★

★に注いだ。有機相を分離し、水相をCH2 CI2 (100ml)で 抽出した。相分離を促進させるためにHCI (20ml、1M) を加えた。合併した有機相を乾燥し (MgSO₄)、ろ過し 30 た後、蒸発させた。収量:1.90g (31%)。

 $^{13}\mathrm{C-NMR}$ (CDCl3,75MHz) $\delta:\!140.1;\!138.9;\!117.5;\!91.5;\!72.5;\!34.6;\!24.6;\!22.9$

実施例54

1,2,4,5ーテトラヒドロキシベンゼン

2,5-ジヒドロキシ-1,4-ベンゾキノン (4.00g、28.55ミリモル)を水 (50ml、蒸留) に懸濁させ、続いてNa2S2O4 (10.00g、57.47ミリモル)とHCI (5.5g、55.75ミリモル、濃溶液)を加えた。混合物を室温で30分間撹拌した後、蒸発乾固した。残留物をTHF (40ml)で洗浄し、ろ過した。THFを蒸発させると、表題の物質2.00g ☆

☆ (14.07回、49.3%) が得られた。

 $^{1}\mbox{H-NMR}$ (DMSOds,300MHz) δ :7.59 (bs,0H,4H) ;6.23 (s,CH,2H)

¹³C-NMR (DMSOde,75MHz) δ:136.96;104.65 実施例55

1,2,4,5-テトラヒドロキシベンゼン

2,5-ジヒドロキシー1,4-ベンゾキノン (10.00g、7 1.43ミリモル)を水 (200ml、蒸留) に懸濁させ、続い てHCI (6ml、142.86ミリモル、濃縮)を加えた。鉄 (4. 00g、71.43ミリモル、粉末)を加え、混合内を室温で30 分間撹拌した。この溶液をろ過し、蒸発乾固した。生成 物は、ある鉄錯化合物を含有する灰褐色粉末として単離 された。収量:14.80g。この生成物は、そのままでアセ

トンおよびP2Gとの反応(実施例5)に用いられ、悪影* COH

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (8.80g、40.00ミリモル、実 施例5)をTHF(100ml)に溶解し、−20℃に冷却した。 n-ブチルリチウム (25.0ml、40.0ミリモル、1.6M) を 加え、30分にわたり常温に調節した後、再び−20℃に冷 却した。ビス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d: 4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) ケト ン(18.80g、39.83ミリモル、実施例57)を加え、再び 室温に調節し、混合液を18時間撹拌した。次いで混合物 を水/AcOH (100ml、2% AcOH) に注ぎ、ジエチルエー テル (2×100ml) で抽出した有機相を水 (2×100ml) で洗浄し、乾燥した(Na2SO4)。溶剤を蒸発させ、生成 物を石油エーテル (20ml、40-60℃) で洗浄した。収 量:10.80g(64.1%)。スペクトルデータは実施例44を 参照。

実施例57

ビス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5d´] ビス(1,3) ジオキソールー4ーイル) ケトン *響を及ぼさない。

 $^{1} ext{H-NMR}$ (DMSOds,300MHz) δ :6.9-3.0 (broad,0H,4 10 H);6.21 (broad,s,CH,2H)

 13 C-NMR (DMSOds,75MHz) δ :136.96;104.65 実施例56

トリス (2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5d´]ビス(1,3)ジオキソール-4-イル)メタノー

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (400.0g、1.80モル、実施例 5) をTHF (6 & 、乾燥、恐らく不完全) に溶解し、窒 素雰囲気を保ちながら低温槽を用いて-20℃に冷却し 40 た。n-ブチルリチウム (1350ml、ヘキサン中1.6M、2. 16モル)を滴下ロートを用いて加え、得られた混合物を 室温になるまで放置した。この混合物を再び-20℃に冷 却し、ジメチルカーボネート(47.0ml、0.56モル)を加 えた。低温槽を取り除き、反応混合物を一晩撹拌しなが ら室温に戻した。この反応混合物に水(3.0 g、2% H OAc含有)を加え、得られた溶液をジエチルエーテル (2×3.0%)で抽出した。有機相を水(2×1.0%)で 洗浄し、乾燥した(Na₂SO₄、K₂CO₃)。溶剤を蒸発さ せ、生成物を石油エーテル(沸騰範囲40-60℃)ととも

50 に磨砕した。MeOH/H2O中での再結晶して分離した後の収

量は50.0g(106.0ミリモル、ジメチルカーボネートに関して18.9%)。

¹H-NMR(CDCl₃,300MHz)δ:6.42(s,CH芳香族性,2 H);1.60(s,CH₃,24H)

¹³C-NMR (CDC1₃,75MHz) δ :184.55 (C=O);140.5 1;139.43;118.86;109.13;95.89;25.56

モノ (2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) ーモノ (フェニル) ーモノ (ピリジンー4ーイル) メタノール

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (3.030g、13.60ミリモル、実 施例5)をN2下でTHF(50ml、ベンゾフェノンケチルナ トリウム)に溶解した。この混合物を-78℃まで冷却し た。n-ブチルリチウム(5.10ml、13.6ミリモル、トル エン中2.68M) をシリンジで5分間かけて加えた。15分 後にドライアイス/アセトン冷却浴を氷水浴に交換し、 反応混合物を1時間撹拌した。混合物は再び−78℃に冷 20 却し、THF (10ml、Naペンゾフェノンケチル) に溶解し たフェニルピリジルケトン (2.50g、13.60ミリモル)を 滴下した。1時間後、冷却浴を氷水浴に交換し、反応混 合物を室温に戻し、3日間撹拌した。THF相をNall20 4 (2×50ml、1.25M) で洗浄し、乾燥し(Na2SO4)、蒸 発させると、粗生成物5.10gが得られた。分析上純粋な 化合物は、粗生成物を、CHoCNとTHFとの熱混合物に溶解 し、結晶化させることによって得られた。収量:0.826g ※

※ (2.04ミリモル、15%)。

¹H-NMR (CDCl₃,300Miz) δ:8.52 (m,CHピリジン,2H,AA′XX′スピンシステム中のAA′);7.26 (m,CHピリジン,2H,AA′XX′スピンシステム中のXX′);6.31 (s,CH, ¹H);4.61 (s,OH, ¹H);1.47 (s,CHs,6H);1.40 (s,CHs,6H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ:153.90;149.16;143.79;1 40.83;137.41;127.85;127.80;127.53;122.92;118.17;11 3.41;110.08;92.67;79.28;25.21;25.10 (2メチル基が 当量でないため25ppmで2つの共鳴)

MS (サーモスプレー): M+1 406

実施例59

ビス (8-メチルチオ-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) ケトン

ビス (8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d′] ビス (1,3) ジオキソールー4 ーイル) ケトン (0.6000g、1.1236ミリモル、実施例5 1) をClb CN (50ml) に溶解し、0℃に冷却した。CH2 I (0.42ml、6.74ミリモル) とK2 CO3 (4.0g) を加えた。得られた混合物を室温で70分間撹拌した。全ての生成物を確実に溶存させるために、K2 CO3 をろ過して除去する前に、ジエチルエーテル (50ml) を加えた。ろ過して蒸発させると、純粋な表題の化合物が定量的収量 (0.630 g、100%) で得られた。

¹H−NMR (CDCl₃,300MHz) δ :2.42 (s,CH₃,6H);1.55 ★

★ (s,CH3,24H)

¹³C--NMR (CDCl₃,75MIz) δ:183.30;140.15;138.68;1 40 18.94;107.68;105.49;26.57;25.34;16.12

MS (サーモスプレー):M++23 (Na) 585;M++39 (Ka) 601

実施例60

ビス (8-メチルメルカプト-2,2,6,6-テトラメチル ベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール -4-イル) -モノ (2-メチルメルカプトーピリミジ ン-5-イル) メタノール

5ープロモー2ーメチルチオーピリミジン (0.250g、1.2195ミリモル)をTHF (50ml、ベンゾフェノンケチルナトリウム)に溶解し、-105℃に冷却した。nーブチルリチウム(トルエン中0.455ml、1.2195ml)を加え、温度を15分間で-75℃に上げた後、-105℃に下げた。ビス(8ーメチルチオー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ[1,2-d:4,5-d′]ビス(1,3)ジオキソールー4ーイル)ケトン(0.63146g、1.1236ミリモル、実施例59)を固体状態で加え、温度を徐々に室温に上げた(冷却浴の除去)。混合物を一晩撹拌し、NaCl(15ml、飽和)とジエチルエーテル(40ml)を加え、5分間撹拌した後、相を分離した。有機相を乾燥し(McSOL)、蒸発させると、粗生成物0.599gが得られた。純粋な生成物は、ジエ*

* チルエーテル中で結晶化させ、続いてジイソプロピルエーテル中で再度結晶化させることにより得られた。収量:0.115g(0.1669ミリモル、14.9%)。

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDCl₃,300MHz) δ :8.53 (s,2H) ;4.54 (^{1}H , s) ;2.55 (s,3H) ;2.41 (s,6H) ;1.49 (s,24H)

 $^{13}\text{C}-\text{NMR}$ (CDCl3,75MHz) δ :171.12;156.42;141.21;1 37.54;131.33;118.26;110.75;101.18;73.90;25.38;25.2 20 9

MS (サーモスプレー):M++23 (Na) 711 実施例61

トリス (8-メチルカルボニルチオ-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メタン

Na I (0.15972g、1.1256ミリモル)とトリメチルシリルクロライド (0.142ml、1.1256ミリモル)をアセトニトリル (50ml)中で撹拌した。トリス (8ーメチルカルボニルチオー2,2,6,6ーテトラメチルベング [1,2ーd:4,5ーd'] ピス (1,3)ジオキソールー4ーイル)メタノール (0.1286g、0.1407ミリモル、実施例49)を固体状態で加えると、溶液の色が帯褐色になった。60分後にNa2S2O4 (20ml、飽和)を加え、相分離する前に混合物を5分間撹拌した。水相をジエチルエーテル (50ml)で抽出し、合併した有機相を乾燥し (MsSO4)、蒸発させると、表題の化合物0.105g (0.1168ミリモル、86%)が得※

※られた。

 1 H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :5.42 (s,CH, 1 H);2.40 (s,CH₃,9H);1.53 (s,CH₃,36H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :191.16;141.20;139.66;1 18.35;108.81;90.39;31.01;29.88;25.34

MS (サーモスプレー): M+23 (Na) 921 実施例62

10 トリス(8 - 三級ブチルカルボニルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) メタン

Na I (0.185g、1.2342ミリモル)とトリメチルシリルクロライド (0.156ml、1.2336ミリモル)をアセトニト 10 リル (50ml)中で撹拌した。トリス (8 — 三級ブチルカルボニルチオー2,2,6,6 — テトラメチルベンゾ [1,2 ーd: 4,5 ー d´]ビス (1,3)ジオキソールー4ーイル)メタノール (0.220g、0.2056ミリモル、実施例47)を固体状態で加えると、溶液の色が帯褐色になった。60分後にNa 2S204 (20ml、飽和)を加え、相分離する前に混合物を5分間撹拌した。水相をジエチルエーテル (50ml)で抽出し、合併した有機相を乾燥し (MgSO4)、蒸発させると、表題の化合物0.105g (0.1168ミリモル、86%)が得られた。トリス (8 — 三級ブチルカルボニルチオー2,2,206,6 — テトラメチルベンゾ [1,2 — d:4,5 — d´]ビス*

* (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタン (0.205g、0.2 10 00ミリモル、97.3%)

¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :5.42 (s,CH,¹H);1.51 (s,CH₃,36H);1.29 (s,CH₃,27H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :200.51;141.45;139.68;1 17.99;108.59;90.78;46.90;31.03;27.17;25.34

MS (サーモスプレー):M++23 (Na) 1047

実施例63

ビス (8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ー イル) ーモノ (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d: 4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メチ

ビス(8-ホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベング [1,2-d:4,5-d´] ビス(1,3)ジオキソールー4ー イル)ーモノ(2,2,6,6ーテトラメチルベング [1,2-d: 4,5-d´] ビス(1,3)ジオキソールー4ーイル)メタン(0.100g、0.136ミリモル)(実施例23より)を、THF (40ml、Al₂O₂)とDMSO(10ml、モレキュラーシーブ) の混合物に溶解した。tBuOK(0.0168g、0.150ミリモル)を加え、得られた混合物を1時間75℃に加熱した。 この時点で溶液の色は暗縁黒色であった。I₂(0.038g、0.150ミリモル)を加え、1分後に試料を採り、オーバーハウザー増加実験を行ったところ、5₩の照射(200G、※ ※548.9MHz、THF)で19倍の増加が測定された。エーテル (100ml)で希釈し、Na₂S₂O₃ (飽和、40ml)で抽出し、 乾燥し(Na₂SO₄)、蒸発させたところ、5Wの照射で50の オーバーハウザー増加が得られた。

ESR (200G、548.9MHz,3本線,THF) : 線幅85mG; an 175m G

実施例64

トリス(8ーホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ 40 [1,2ーd:4,5ーd´] ビス (1,3) ジオキソールー4ー イル) メチル

トリス (8-ホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベン ★50★ゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4

ーイル) メタン (0.104g、0.134ミリモル、実施例23) を、DMSO(10ml)とジエチルエーテル(30ml)の混合物 に溶解した。NaH (0.0037、0.134ミリモル、オイル中80 %)とKOtBu (触媒量)を加え、得られた混合物をアル ゴン下で撹拌した。不規則な時間間隔で試料(約50㎖) を採り、アルゴン下でDC1/D20 (10% DC1) で反応停止 した。2時間15分後、反応停止物からのジエチルエーテ ル抽出物を蒸発させて1H-NMRを測定すると、37%のジ ュウテリウム置換 (アニオンの生成) が示された。 開始 から18時間後に、ジュウテリウム置換レベルは70%であ 10 対応するピークを6.58sに示した。また、HPLCで分離さ った。この時点でのフラスコ内の残留量は78gと計算さ れた。I2 (0.056g、2当量) を加え、2分間の反応時間 後に、反応混合物を仕上げ処理した。混合物をジエチル エーテル (50ml) で希釈し、Na₂S₂O₃ (飽和、2×25m 1) で洗浄し、乾燥し(Na2SO4)、蒸発させると、0.030 g (40.8%) が得られた。ラジカル含量は、1H-NMR (Ev*

*ans法)によると60%であり、HPLC (Kromasil 10mm、C 8、長さ250㎜、内径4.6㎜、CH3CN:H2Oを20分間で70:30 から100:0に勾配、UV 254nmで検出) によると64%であ った。オーバーハウザー増加 (200G、548.9MHz、THF中 5.9mM):9mWで51、18mWで88、5Wで251

トリス (8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4 ーイル) メチルラジカルのHPLCクロマトグラムは、この ラジカルに対応するピークを5.93sに示し、出発物質に れたこれらの物質は、明瞭なUVスペクトルを示した。 実施例65

8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ「1,2d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) カ ルボン酸エチルエステル

%50

2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (4.00g、18.00ミリモル、実 施例5)をジエチルエーテル (50ml、ベンゾフェノンケ チルナトリウム)に溶解し、n-ブチルリチウム (7.56 ml、18.90ミリモル、ヘキサン中2.5M)を加え、得られ た溶液を30分間還流させた。更にジエチルエーテル (30 30 ml)を加え、混合物を−70℃に冷却し、S₈ (0.5759g、1 7.96ミリモル)を加え、温度を0℃に上げた。温度が上 昇してから2時間後にTHF (100ml)を加え、混合物を再 び-70℃に冷却した。n-ブチルリチウム (8.64ml、1 8.0ミリモル)を加え、温度を0℃に上げた。1時間45 分後に、3首反応フラスコの1首に取り付けた焼結ガラ ス (No.4) を通してスラリーをろ過した。白色結晶 (リ チウム塩) をジエチルエーテル (50回、ベンビフェノン ケチルナトリウム)を用いてアルゴン下で洗浄し、焼結 物を通すろ過によりエーテルを除去した。乾燥したリチ ウム塩の入ったフラスコの重量を量ったところ、約8ミ リモルのリチウム塩がフラスコ内に残留していることが 示された。この塩にTHF (70m1)を加え、混合物を0℃ に冷却し、ジエチルカーボネート (0.654ml、5.4ミリモ ル)をカニューレで溶液に注入し、混合物を一晩放置し て室温にした。混合物をエーテル (300ml) で希釈し、N all₂PO₄緩衝液(2×50ml、飽和)で抽出し、乾燥し (Mg SO4)、蒸発させると、表題の化合物1.60g(4.90ミリモ ル)、ジエチルカーボネートに関して90.7%)が得られ た。

% ¹H-NMR (CDC1₃,300MHz) δ :4.36 (k,CH₂,2H);1.70 (s, CH₃, 12H); 1.35 (t, CH₃, 3H)

MS (EI):M+326;280;224

実施例66

トリス(2-メトキシカルボニルチエンー4-イル)メ タン

乾燥粉末状ALCl3 (47.12g、0.353モル)を3首フラス コ中に入れ、チオフェンー2ーカルボン酸エチルエステ ル (20.0g、0.141モル) とクロロホルム (47.8g、32.3m 1、0.40モル)の混合液を迅速に、しかし滴下により加 えた。還流温度で1.5時間加熱した後、混合物を50%HC1 水溶液 (100ml) で加水分解した。CH2 Cl2 (3×150ml) で抽出し、次いで合併した有機相を乾燥し(MgSO4)、 蒸発させると、粗生成物が赤色固体として得られた。石 油エーテル/EtOAcを溶離剤として用い、短いシリカカラ ムを通してろ過し、次いで蒸発させると、表題の化合物 が淡黄色固体として得られた。収量:17.9g(88%)。

¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :7.56 (CH,3H,d,J=1.6H z); 7.12 (CH, 3H, m); 5.50 (CH, ^{1}H , s); 3.84 (OCH₃, s, 9)

 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :162.31 (C=O);143.7

104

9 (4重項C-CO₂Me);134.56 (4重項C-CH);133.59 (チエニルCH);129.03 (チエニルCH);52.08 (OCH₃) 実施例67

*トリス (2-メトキシカルボニルチエン-4-イル) メ チル

トリス (2-メトキシカルボニルチエン-4-イル) メタン (0.218g、0.5ミリモル、実施例66) を、アルゴン雰囲気下で乾燥THF (25ml) に溶解した。固体KOtBu (0.055g、0.5ミリモル)を加え、溶液を30分撹拌し、I 2 (0.127g、1.0ミリモル)を加えた。

オーバーハウザー効果をこの溶液について直接測定す※

トリス(8-メチルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル)メチル (0.163g、0.20ミリモル、ラジカル含量約15%、実施例8)を、アルゴン雰囲気下でCll₂Cl₂(10ml)に溶解し、3-クロロ過安息香酸(0.207g、1.20ミリモル)を加えた。15分間撹拌した後、反応混合物のESR分光分析によると、新たなラジカルが示された。

ESR:6本線,a_H:290mG、線幅:113mG オーバーハウザー増加:5Mで5

実施例69

ビス (8-メチルオキシカルボニル-2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) -モノ (8-シアノ-2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メタノール

%ると、5Wで4であった。

実施例68

トリス (8-メチルスルフォニル-2,2,6,6-テトラメ チルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソ ール-4-イル) メチル

COOMe

★ 表題の化合物は、トリス(8-メトキシカルボニルー 2,2,6,6-テトラメチルベンゾ[1,2-d:4,5-d']ビス(1,3)ジオキソールー4ーイル)メタノール(実施 例15)を合成する際の副生物として、約5%の収率で単 離された。

 1 H-NMR (CDCl $_{3}$,300MHz) δ :3.84 (s,6H) ;1.50 (s,C 30 H $_{3}$,36H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ:163.43;141.70;140.57;1 39.29;139.07;119.92;118.50;116.34;114.52;111.58;9 9.30;78.49;72.51;51.89;25.54;25.48

MS (EI) :M+833

IR (KBr, cm⁻¹):3000 (CH);2240 (CN);1760 (CU) 実施例70

ビス (2,2,6,6ーテトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) ーモノ (1,2,3-トリメトキシー5-フェニル) メタノール

40

.OMe

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (2.22g、10.0ミリモル、実施 例5) をTHF (50ml、ベンゾフェノンケチルナトリウ ム) に溶解し、-20℃に冷却した。n-ブチルリチウム (4.80ml、12.0ミリモル、トルエン中2.5M)を加え、温 度を常温に上げた。混合物を-20℃に再冷却し、THF (1 Oml) に溶解した3,4,5-トリメトキシ安息香酸メチルエ ステル (1.13g、5.0ミリモル) を加え、得られた混合物 を常温で一晩撹拌した。溶液を酸性の水(2% AcOH、5 20 実施例71 Oml) に注ぎ、ジエチルエーテル(2×50ml)で抽出し た。有機相を水 (2×50ml) で洗浄し、乾燥し (Na2S O4)、蒸発させると、表題の化合物3.10g(4.7ミリモ *

*ル、97%)が得られた。

1H-NMR (CDC13,300MHz) δ:6.75 (s,芳香族性H,2 H);6.28(s,芳香族性H,2H);3.83(s,0Clb,3H;3.76 $(s, 0CH_3, 6H); 1.44(s, CH_3, 24H)$

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :152.29;140.33;138.81;1 38.25;137.56;117.07;113.58;105.52;92.06;76.77;60.8 6;56.16;25.30;25.19

MS (サーモスプレー): M++23 (Na) 661

トリス(8-エトキシカルボニルメチルチオ-2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,

※物(25g)が得られた]を加え、15分後にZn粉末(0.030

し始めた。そのまま、この反応混合物をSiO2 (Merck、

0.043-0.060mm) で充填した3cm (内径1cm) のガラスカ

g、0.450ミリモル)を加えた。反応混合物は褐色に変色

3) ジオキソールー4ーイル) メチル

トリス(8-エトキシカルボニルメチルチオ-2,2,6, 6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ピス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタノール (0.050g、0.0 48ミリモル、実施例27)を、乾燥THF (20ml) に溶解し た。Ar (g) 下でBF3・OEt (0.020ml、0.080ミリモル) を加えると、強い青色が現れた(炭素カチオンの生 成)。1時間後、Chelex-100とSnCl2+との錯化合物、 すなわちChelex-100-Sn²⁺ [0.50g、Sn²⁺0.05ミリ当 量; (Chelex-100-Sn+-錯化合物の調製:20g (Na+58 ミリ当量)のChelex-100を水100ml中のSnCl2・H2014g (116ミリ当量)で処理した。固形物質をろ過し、水(1 00ml)、EtOH (500ml) およびエーテル (100ml) で洗浄 し、0.1torrのデシケータ内で乾燥すると、乾燥錯化合 ※

ОН

ОН

HO.

ラムを通してろ過し、ジエチルエーテルで溶離した。溶 離液を乾燥し(Na2SO4)、ろ過し、溶剤を蒸発させる と、黒色の結晶塊 (0.048g、95.8%) が得られた。 オーバーハウザー増加:THF中1.84mMにおいて9mWで89 (濃度はNMR-Evans法により評価した) ESRスペクトル:7本線、線幅31mG、aH62mG 実施例72 1,2,4,5-テトラトリメチルシリルオキシベンゼン

1,2,4,5-テトラヒドロキシベンゼン (14.20g、100ミ ★ルエーテル (100ml) 中に分散させ、MeaSiCl (70ml、64 リモル、実施例4) をピリジン(100ml) およびジエチ ★50 5ミリモル)を徐々に加えた(熱放出)。3時間後、ピ

リジニウムクロライドをろ別し、ろ液 (赤色)の溶剤を 蒸発させると、赤色の油状物が残り、これをエーテルに 溶解し、さらに固体物質をろ別し、ろ液 (赤色)の溶剤 を蒸発させた。残留物をジエチルエーテルに溶解し、水 (2×50ml)で抽出した。有機相を分離し、乾燥し(Na 2SO4)、ろ過し、溶剤を蒸発させ、残った結晶性物質を 冷MeOHで洗浄すると、白色の結晶(針状晶)が残り、こ れを真空乾燥すると、112℃で溶融する物質(4.6g、10 %) が得られた。

* GC/MSはM+430 (100%)を示した。 ¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :6.32 (s,CH,2H);0.20 (s,Si (CH₃)₃,36H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :140.17;113.63;0.15 実施例73

トリス (8-ニトロエテニル-2,2,6,6-テトラメチル ベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール -4-イル) メタン

6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタン (0.670g、0.710ミ リモル、実施例83) を、AC20 (30ml) に溶解し、NaOAc (2.00g、24.4ミリモル)を加え、反応混合物を0.5時間 還流させた。溶液は濃赤色に変化した。溶剤を蒸発さ せ、残留物をエーテル(100ml)と水(50ml)に分配し た。有機相分離し、乾燥し(Na2SO4)、ろ過し、溶剤を※

トリス(8-ニトロメチルヒドロキシメチル-2,2,6, 20※蒸発させると、濃赤色の結晶性残留物(0.62g、98%) が得られた。¹H-NMRおよび¹³C-NMRスペクトルは、実 施例82で得られた同じ生成物について記録されたスペク トルと同一であった。

実施例74

3,4-ジヒドロキシー2,5-チオフェニルジカルボン酸ジ エチルエステル

ナトリウム (27.8g、1.21モル)を還流している無水E tOH (1300ml) に注意深く溶解し、ビス (エトキシカル ボニルメチル) サルファイド (108.0g、0.540モル) お よびジェチルオキサレート (81.8g、0.540モル) の混合 物を滴下した。反応混合物を1時間還流させ、放冷し、 ろ過し、酸性化した。新たに生じた沈澱をろ過し、真空 中で乾燥した (80℃)。EtOH:EtOAC (1:1) (450ml)か★ ★ら再結晶すると、チオフェンが二つの収穫として得られ た。93.2g(67%)。

 13 C-NMR (DMSOd₆,75MHz) δ :161.93;150.15;107.92; 60.80;14.11

実施例75

3,4-メチレンジオキシ-2,5-チオフェンジカルボン酸 ジエチルエステル

3,4-ジヒドロキシー2,5-チオフェニルジカルボン酸 ジエチルエステル (68.4g、300ミリモル、実施例74)、 プロモクロロメタン、K2CO3 (40.0g) およびNa2S2O 4 (スプーン4杯) をDMSO (315ml) 中で混合し、24時間 還流した。反応混合物をろ過し、冷却し、再度ろ過し ☆50 EtOHから再結晶すると(800ml;ろ過は溶剤が熱いうちに

☆た。溶剤を蒸発させ、残った固形残留物をCH2Cl2に溶解 し、ろ過した。ろ液を水、10%NaHCOsおよび水で洗浄し た。有機相を分離し、乾燥し(Na2SO4)、ろ過し、溶剤 を蒸発させると、結晶性残留物が得られた。これを無水 行う)、所望の生成物である3,4-メチレンジオキシー2,5-チオフェンジカルボン酸ジエチルエステル(11.8g、15%)が得られた。融点124℃。

 13 C-NMR (DMSOd₆,75MHz) δ :160.13;151.51;113.36; 104.20;61.87;14.46

*実施例76

3,4-メチレンジオキシー2,5-チオフェンジカルボン酸 モノエチルエステル

110

4

3,4ーメチレンジオキシー2,5ーチオフェンジカルボン酸ジエチルエステル(3.08g、11.3ミリモル、実施例75)を、EtOH/KOH(EtOH88mlおよびKOH5.57g、11.3ミリモル)中で48時間還流させた。反応混合物を放冷し、沈澱をろ過し、フィルターケーキを冷たい0.1MのHCIとともに磨砕した。最初のろ過で得られた塩基性ろ液を同様に0.1MのHCIとともに磨砕し、これらの酸性化で得られた結晶を集め、乾燥した後、水/EtOH(1:1)から再結晶※

※すると、所望のモノーカルボン酸2.62g (95%) が得られた

¹³C-NMR (DMSOd₆,75MHz) δ:161.11;159.83;151.07; 150.64;112.65;105.43;103.39;61.35;14.07 実施例77

3,4-メチレンジオキシー2-ブロモー5-エトキシカルボニルチオフェン

(Chem.Ber.108 (1975) p.576参照)。

3,4-メチレンジオキシ-2,5-チオフェンジカルボン酸モノエチルエステル (5.00g、20.5ミリモル、実施例76)を、水 (115ml) に溶解し、この溶液をK2COcでpH 11のアルカリ性にした。この溶液をろ過し、Br2 (1.8m1)を1時間かけて加える前に、50℃に加熱した。結晶が沈澱し、この沈澱をろ別し、フィルターケーキを水洗★

★して乾燥すると、93°Cで溶融する所望の生成物2.3g (34%) が得られた。

 13 C-NMR (DMSOd₆,75MHz) δ :160.11;150.32;147.09; 110.75;102.96;85.64;6.45;14.33

30 実施例78

3,4-メチレンジオキシー2-ブロモー5-カルボキシチオフェン

NaOH (10%) とMeOHとを1:1 (80ml) の割合で混合 し、3,4ーメチレンジオキシー 2 ープロモー5 ーエトキ シカルボニルチオフェン (1.91g、7.00ミリモル、実施 例77) に加え、反応混合物を60 −70℃に加熱し、この温 度に2時間保った。冷却後、反応混合物をろ過し、ろ液 中のMeOHを蒸発させ、水を加えた。10%のHCIで酸性化 すると遊離酸である3,4ーメチレンジオキシー 2 ープロ ☆ ☆モ-5-カルボキシチオフェンが沈澱し、これをろ過し、デシケーター(P2Os)中で乾燥すると、1.41g(82

40 %) が得られた。

MS (EI 70 eV):M*324および322 TMS誘導体 実施例79

3,4-メチレンジオキシー2-ブロモーチオフェンー5 -カルボン酸クロライド

3,4-メチレンジオキシ-2-ブロモ-5-カルボキシチオフェン (9.64g、38.4ミリモル、実施例78) を、乾燥DMF (0.73ml) に溶解し、SOC12 (38ml)を加え、反応混合物を5時間還流した。過剰のSOC12を減圧下で蒸 **

実施例79からの粗製3,4-メチレンジオキシー2ープロモーチオフェンー5ーカルボン酸クロライド (0.398ミリモル)を、CH2C12 (1.0ml) に溶解し、CH2C12 (1.0 ml)中の2ーアミノー2ーメチルー1ープロパノール (0.478ミリモル)と4,4ージメチルアミノビリジン (0.059g、0.478ミリモル)との混合物に、徐々に0℃で滴下した。室温で12時間後、水 (2ml)を加え、有機相を ※

*発して除去すると、酸クロライド9.75g (94%) が得られ、これはさらに精製しないで次の反応 (実施例80参照) に用いた。

112

実施例80

※分離し、さらに水(2×2ml)で洗浄した。有機相を、 粉砕CaCl₂を充填した小型ピペットに通過させて乾燥 し、蒸発すると、生成物0.1286g(85%)が得られた。 TMS誘導体についてのGC/MSは、m/e 321/323で(M・− TMS+H)(Br含有)を示した。 実施例81

実施例80の生成物 (0.100g、0.370ミリモル)をCH2Cl 2に溶解し、0℃に冷却し、SOCl2 (740ミリモル)を添加する前に、モレキュラーシーブ (3 Å、350℃で真空乾燥)を加えた。反応混合物を室温で一晩撹拌した。過剰の溶剤およびSOCl2を減圧下に除去し、残留物を10%N 30 a2COsとCH2Cl2 (1.0ml)との間に分配させた。有機相を分離し、乾燥し(Na2SO4)、ろ過し、溶剤を蒸発させる★

★と、所望の生成物0.050g (44%) が得られた。 TMS誘導体についてのGS/MSは、303/305でM*(Br含有)を示した。 実施例82

30 トリス (8-ニトロエテニル-2,2,6,6-テトラメチル ベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール -4-イル) メタン

トリス(8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d′] ビス(1,3)ジオキソールー4 ーイル)メタン(0.45g、0.59ミリモル、実施例23)、 ニトロメタン(20ml、290ミリモル)および酢酸アンモ ニウム(0.12g、1.56ミリモル)を混合し、100℃で6.5 時間加熱した。冷却した後、水(70ml)、次いでエーテ ル(100ml)を加えた。有機相を分離し、乾燥し(Na2SO 4)、溶剤を蒸発させると、暗赤色油状物が残った。こ れはポンプ乾燥した後に固化して、生成物0.38g(72 %)が得られた。

\$\preceq\$ \text{1H NMR (CDCl3,300MHz}) \$\delta:7.98 (d,CH−NO₂,\text{1H,JHH} 11Hz); 7.80 (d,CH,\text{1H,JHH 11Hz}); 5.41 (s,CH,\text{1H}); 1. 54 (s,CH₃,36H)

¹³C NMR (CDCl₃,300MHz) δ :137.10;136.86;136.01;1 26.29;116.63;107.32;95.42;68.89;22.78

MS (EI) :M+ +1 891 (40%) ;M+890 (75%) ;818 (10 0%)

実施例83

トリス (8-ニトロメチルヒドロキシメチルー2,2,6,6 ☆50 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタン

113

トリス(8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベン * ブ[1,2-d:4,5-d´] ビス(1,3)ジオキソールー4 ーイル)メタン(0.150g、0.197ミリモル、実施例23) 10 とニトロメタン(0.36g、5.9ミリモル)とを、乾燥ジオキサン(20ml)中で混合し、NaH(0.030g、0.197ミリモル、油中80%)を常温で加えた。一晩撹拌した後、反応をTLCで調べると、反応は終了していることが認められた。これは反応混合物のIR(NaCl上のフィルム)により確認され、即ちCH0フラグは検出できなかった。水(50m1)と数滴のHCl(2M)とを加えた。混合物をエーテル(3×50ml)を用いて抽出した。有機抽出物を水(40m1)で洗浄し、乾燥し(Na2SO4)、溶剤を蒸発させると、黄色結晶性残留物が残った。生成物を、溶離剤とし 20てCH2Cl2:EtOAc45:5を用いてシリカカラムクロマトグラ*

*フィーで処理した。純粋な生成物を含むフラクションを プールして、溶剤を蒸発させると、0.150g(81%)が得 10 られた。

114

 $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ (CDC1₃,300MHz) δ :5.40-5.50 (m,CH-0, ^{1}H);5.36 (s,CH, ^{1}H);4.79-4.86 (m,CH₂NO₂, ^{1}H);4.6 1-4.66 (m,CH₂NO₂, ^{1}H);3.07 (s,OH, ^{1}H);1.50 (s,C ^{1}H ₃)

13 C−NMR (CDCl₃,75MHz) δ:139.87;137.08;118.38;1 18.21;78.80;64.94;30.58;25.36;25.30 (CH₃,不整に起因する2つの共鳴)

実施例84

トリス (8-ジエチルアミノカルボニル-2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メチル

トリス(8ージエチルアミノカルボニルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル)メタン(0.076g、0.080ミリモル、実施例87)を、乾燥THF(40ml、ベンゾフェノンケチルナトリウム)と乾燥DMSO(10ml、モレキュラーシーブ4Å)との混合物に N_2 下で溶解した。KOtBu(0.009g、0.080ミリモル)を加え、混合物を室温で4時間撹拌した。

n-BuLi (0.1ml、トルエン中2.5M、0.25ミリモル) を加え、反応混合物の色が暗赤色に変わった後、 I_2 (0.%

30%041g、0.16ミリモル)を加えた。この溶液の試料をESR 分光分析法で調べると、<5%のラジカル含量が示された。

オーバーハウザー増加:2Wで2-10

実施例85

トリス (8-メチルチオベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノールおよびトリス (8-メチルチオベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メチル

トリス(ベンゾ [1,2-d:4,5-d′] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル)メタノール (1.00g、1.90ミリモル、実施例3)を、Ar (g)下で乾燥THF (25ml、ベンゾフェノンケチルナトリウム)を混合し、一78℃に冷却した。n-BuLi (3.8ml、ヘキサン中2.5M溶液)をシリンジを用いて加えた。冷却浴を取り去り、得られた混合物を室温になるまで放置した。混合物は粘稠なペースト状に変わり、撹拌を促進するためにTHF (25ml、ベンゾフエノンケチルナトリウム)を加えた。一日後、ClisSSCHs (1ml)を加えた。混合物はほとんどすぐに均質(および暗色)になった。2時間後、反応混合物を氷水(200ml)に注ぎ、CH2Cl2(3×100ml)で抽出した。有機相を乾燥し(MgSO4)、ろ過し、溶剤を蒸発させると、暗褐色のシロップが得られた。これをCHCl3に溶解し、SiO2を通してろ過し、蒸発すると、新しいシロップ*

1,2,4,5-テトラヒドロキシベンゼン (0.284g、2.0ミリモル、実施例4)とイミダゾール (0.81g、12.0ミリモル)とを、乾燥DMF (15ml)に溶解し、撹拌しながらジーセーブチルジクロロシラン (1.28g、6.0ミリモル)を滴下した。溶液を15時間撹拌し、ジエチルエーテル (50ml、ベンゾフェノンケチルナトリウム)を加えた。有機相をHC1 (2×25ml、5%)、NaOH (2×25ml、1 M) および水 (25ml)で洗浄し、乾燥し、蒸発すると、黄色の固体残留物0.50gが得られた。ジイソプロピルエーテルから再結晶化すると、純粋な淡黄色の化合物0.33 0g (39%)が得られた。

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC13,300MHz) δ :6.12 (s,CH,2H);1.05 %

*が得られた。この褐色シロップを、溶離剤としてEt₂Oを 用いてSiO₂のクロマトグラフィーで処理した。(Et₂O/C Il₂Cl₂混合物中の試料をカラムに適用した)。収量は1.0 5g、84%であった。

MS (EI 70ev) : M++662;646;616;570

トリス(8-メチルチオベング [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル)メタノールを、 20 他の実施例に記載したようにして、BF3・OEta(カチオン生成)とCrCl2(還元剤)とを用いて、対応するラジカルに変えた。ESRスペクトルは、THF中1mM濃度で120mGの線幅を示した。

オーバーハウザー増加は、5Wで10であった。

実施例86

2,6-ジシリシウム-2,2,6,6-テトラー三級ブチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソール

% (s, bu, 36H)

MS (EI,70ev,GLC inlet) m/e:425 (3);424 (12);4 23 (36);422 (100);383 (14);382 (31)

実施例87

ン

トリス (8-ジエチルアミノカルボニル-2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) メタンおよびビス (8-ジエチルアミノカルボニル-2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) ーモノ (2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタ

トリス (8-カルボキシ-2,2,6,6-テトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタンと、ビス (8-カルボキシ-2,2,6,6 ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) ーモノ (2,2,6,6ーテトラ メチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキ ソール-4-イル) メタンとの粗製混合物 (1.00g、実 施例18から)を、乾燥THF (10ml) に室温で溶解し、SOC 12 (0.61ml、8.4ミリモル)を加え、2.5時間撹拌を続け た。溶剤と過剰のSOCl2とを減圧下で蒸発させると、褐 色の結晶性残留物が残り、これを真空ポンプ(<1Tor r)で10時間乾燥した。この残留物を乾燥THF(5ml)に 溶解し、Et₂NH (1.50g、21.0ミリモル)を加え、12時間 撹拌した。反応混合物をエーテル (75ml)と水 (50ml) との間に分配させた。有機相を分離し、乾燥し (Na2S 04)、ろ過し、溶剤を蒸発させると、褐色の結晶性残留 物が残った。クロマトグラフィー (RP8、10μm、20×2 30 50mm、CH3CN:H2O 75:25) で分離すると、トリス (8-ジエチルアミノカルボニルー2,2,6,6-テトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタン0.100g(0.098ミリモル、14%)、お よびビス(8-ジエチルアミノカルボニル-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) ーモノ (2,2,6,6ーテトラメ *

*チルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソ ールー4ーイル) メタン0.150g (160ミリモル、37%) が得られた。収率は2工程(実施例18の反応を含む)に ついて計算した。

トリス(8ージエチルアミノカルボニルー2,2,6,6ー テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) 20 ジオキソールー4ーイル) メタン:

¹H-NMR (300MHz,CDCl₃) $\delta:1.06-1.12$ (t,CH₃,3 H);1.17-1.24(t,CH3,3H);1.52(s,CH3,36H);3.26 -3.37 (q,CH₂,2H); 3.51-3.60 (q,CH₂,2H); 5.41 (s, CH, 1H)

ピス (8-ジエチルアミノカルボニル-2,2,6,6-テ トラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジ オキソールー4ーイル)ーモノ(2,2,6,6ーテトラメチ ルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソー ルー4ーイル) メタン:

¹H-NMR (300MHz,CDCl₃) $\delta:1.06-1.12$ (t,CH₃,3 H); 1.17-1.24 (t, CH₃, 3H); 1.52 (s, CH₃, 24H); 1.54(s,CH₂,12H); 3.26-3.37 (q,CH₂,2H); 3.51-3.60 (qs, CH2, 2H);5.41 (s, CH, 1H);6.21 (s, 芳香族性H, 1H) 実施例88

トリス(8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル)メチル重亜硫酸塩付加物

ラジカル含量約10%のトリス (8-ホルミル-2,2,6, 6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メチル (0.065g、0.976ミ リモル、実施例64) と、Na2S2O5 (0.370g、1.95ミリモ ル)とを、N2(g)下に25m1の丸底フラスコ中で混合し※50 ーバーハウザー実験により、反応混合物中にラジカルが

※た。水(1.5ml、Heで15分間脱ガス)とジオキサン(1.5 ml、Heで15分間脱ガス)とを加えた。15分撹拌した後、 ほとんどの固体物質は溶解した。HPLC分析によると、出 発アルデヒドは45分後に消費されたことが示された。オ

存在することが確認された。オーバーハウザー増加は、 5Wのマイクロ波出力で59であった。ESR:4本線、線幅 1 33mG、an 973mG

119

この重亜硫酸塩付加物をジオキサンの添加により沈殿 させ、沈殿をろ過し、ジオキサンで2回洗浄した。生成*

*物を真空下に室温で一晩乾燥した。

実施例89

トリス(8 - ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4ー イル) メタン重亜硫酸塩付加物

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{O} \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{Na}_{2}\text{S}_{2}\text{O}_{5} \\ \\ \text{H}_{2}\text{O}/\cancel{9}\,\%\, + + + \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{HO} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{OSO}_{2}\text{Na} \end{array}$$

この反応は、前記実施例88に詳記したトリス(8 -ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル)メチルラジカルの重亜硫酸塩付加物を生成させるのと同様にして、トリス(8 -ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル)メタン (0.050g、0.066ミリモル、実施例23) と、Na₂S₂O₅ (0.285g、1.5ミリモル)とを用いて行なった。NaHSO₃を含む結晶0.140g (理論的収量は0.070 ※

※g) が得られた。

¹H-NMR (300MHz,D₂O) δ :1.4 (d,CH₃,36H);5.2 (s,CH,¹H);5.3 (s,CH-OH,3H)

 13 C-NMR (75MHz,D₂O) δ :24.4 (d,CH₂);28.0 (s,CH);102 (s);107 (s);119 (s);138 (s);140 (s);164 (s)

20 実施例90

トリス(4-カルボキシー2,3,5,6-テトラクロロフェ ンー1-イル)メチル

トリス(4 ーカルボキシー2,3,5,6ーテトラクロロフ 30★ ェンー 1 ーイル)メタン(0.690g、0.87ミリモル [(IR (KBr、cm⁻¹) 3450(〇ーH str.),2920(〇一H str.),1720(C=0str.),1550,1420(塩素化アリール中のC-C)、「HーNMR(CD30D,300MHz) δ:8.00(s,CII,「III),13 C NMR(CD30D,75MHz) δ:164.35,132.40,132.26,133.00,132.00,56.88] を、DMSO(10ml)中のNaOH(s)(0.090g、3.6ミリモル)と混合し、暗所で24時間撹拌した。I2(0.110g、0.43ミリモル)をエーテル(40ml)に溶解し、この溶液を加え、得られた混合物を15分間撹拌した。反応混合物を飽和NaHCOs(100ml)に ★40

30★注いだ。相を分離し、水相 (pH2)をpH1~2の酸性にした (濃HC1)。酸性水相をエーテル (2×100ml)で抽出した。エーテル相を合併し、乾燥し (Na₂SO₄)、ろ過し、溶剤を蒸発させると、淡褐色の半結晶性残留物0.250g (36%)が得られた。

ESR (2006):1本線、線幅 570mG オーバーハウザー増加 (水中0.2M、200G、548.9MH z):2Wのマイクロ波出力で2~10

実族例91

トリス (4ートリクロロメチルー2,3,5,6ーテトラクロロフェンー1ーイル) メチル

トリス (4ートリクロロメチルー2,3,5,6ーテトラクロロフェンー1ーイル) メタンを、実施例90に記載したようにして対応するラジカルに変えた。

☆ ESR (200G):1本線、線幅 1500mG オーバーハウザー増加(200G、548.9MHz):2Wのマイ ☆50 クロ波出力で2~10

* 1 – イル) メチル

実施例92

トリス (2,3,5,6ーテトラクロロー4ーメチルフェンー *

トリス (2,3,5,6ーテトラクロロー4ーメチルフェンー1ーイル) メタンを、実施例90に記載したようにして対応するラジカルに変えた。

ESR (200G):1本線、線幅 3200mG

オーバーハウザー増加 (200G、548.9MHz):2Wのマイ ※

10※クロ波出力で2~10

実施例93

(フェニル) — (ピリドー4ーイル) — (チエンー2ー イル) メタノール

122

チオフェン (1.150g、13.60ミリモル)を、アルゴン下でジエチルエーテル (50ml、ベンゾフェノンケチルナトリウム)に溶解した。nーブチルリチウム (5.10ml、13.60ミリモル)を、シリンジを用いて速やかに加えると熱が発生した。得られた混合物を室温で1時間15分間撹拌した。一75℃に冷却した後、THF (10ml)に溶解したベンゾイルピリジン (2.50g、13.6ミリモル)を10分間かけて加え、得られた混合物を室温で60時間撹拌した。得られた濃厚な黄色懸濁液をTHF (100ml)で希釈し、NaH2PO4緩衝液 (1.25M、100ml)を加えた。有機相を分離し、さらにNaH2PO4緩衝液 (2×30ml、1.25M)で洗浄し、乾燥し (Na2SO4)、蒸発させると、粗製物質3.24gが得られた。クロマトグラフィー (フラッシュ、TLC★

n-BuLi CI

★ゲル 125g、CH₂Cl₂:ジエチルエーテル 4:6) で処理する と、表題の化合物1.83g (6.85ミリモル、50%) が得ら カナ

¹H-NMR (DMSOds, 300MHz) δ :8.49 (m, H);7.49-7.4 7 (q, 1H);7.35-7.24 (m, 7H);6.97-6.95 (q, 1H);6. 70-6.68 (q, 1H)

30 13 C-NMR (DMSOd₆,75MHz) δ :155.63;151.55;149.29; 146.14;127.85;127.42;127.00;126.48;126.44;125.96;1 21.89;77.97

MS (EI 70eV):M+1 268:190

実施例94

 $(m-\rho \Box \Box \Box z \Box u) - (\Box z \Box u) - (\Box u) = 4$ $-4u) \times 9 = 4$

mークロロブロモベンゼン (2.60g、13.60ミリモル) ☆ を、アルゴン下でTHF (50ml、ベンゾフェノンケチルナトリウム) に溶解した。溶液を一78℃に冷却し、sーブチルリチウム (9.7ml、シクロヘキサン/イソペンタン中13.60ミリモル) を10分間かけて加えた。得られた混合物を一78℃で1時間撹拌した。THF (10ml) に溶解したベンゾイルピリジン (2.50g、13.6ミリモル)を5分 ☆50

☆間かけて加え、得られた混合物を室温で60時間撹拌した。得られた黄色溶液をNaH2PO4 緩衝液(1.25M、40ml)で加水分解した。有機相を分離し、さらにNaH2PO4 緩衝液(30ml、1.25M)で洗浄し、乾燥し(Na2SO4)、蒸発した。固体をCH2CN(100ml)とともに3時間撹拌した。固体をろ過し、乾燥し、TLCおよびMSで純粋であることを確認した。

実施例95

1H-NMR (DMSOd3,300MHz) δ:8.52-8.50 (q,CHピリジン,2H);7.35-7.09 (m,1H)

¹³C-NMR (DMSOd₃,75MHz) δ :155.20;149.37;148.88; 145.68;132.76;129.77;127.99;127.58;127.37;127.24;1 27.16;126.52;122.52;79.64

Na I (1.135g、8.00ミリモル)とMesSiCl (1ml、8.0 ミリモル)とを、CH₃CN (70ml)中で0℃で撹拌した。CH₃CN (10ml)に溶解したトリス (8ージメチルアミノカルボニルチオー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2ーd:4,5ーd′]ビス (1,3)ジオキソールー4ーイル)メタノール (1.00g、0.9979ミリモル、実施例43、CH₃CN10mlに溶解)を加え、得られた溶液を30分間撹拌すると、少量の試料の「HーNMR分析は転化が終了していることを示した。Na₂S₂O₃ (30ml、飽和)を加え、2相系を30分間撹拌し、さらにNa₂S₂O₃ (30ml、飽和)を加え、撹拌をさらに5分間続けた。相を分離し、有機相を乾燥し(Mg SO₄)、ろ過し、ろ液をジエチルエーテル (30ml)で洗浄し、溶液を蒸発させると、黄褐色結晶1.16gが得られ ※

※た。この結晶をCH₂Cl₂に溶解し、溶液をNaHCO₃ (30ml、 飽和)およびH₂O (30ml)で洗浄し、乾燥し (MgSO₄)、 蒸発させると、純粋な表題の化合物0.92gが得られた。 ¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ:5.38 (s,1H);3.04 (s,9 H);2.94 (s,9H);1.51 (s,36H)

 13 C-NMR (CDC1₃,75MHz) δ :163.22;142.11;139.50;1 17.93;108.75;90.79;36.91;30.96;25.30

20 MS (サーモスプレー):M+18 1003 実施例96

ビス (8-メチルメルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) ーモノ (2-メチルメルカプトーピリミジン-5-イル) メチル

ビス(8-メチルメルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d′] ビス(1,3)ジオキソールー4-イル)ーモノ(2-メチルメルカプトーピリミジン-5-イル)メタノール(0.075g、0.109ミリモル、実施例60)を、THF(75ml、ベンゾフェノンケチルナトリウム)に溶解した。BF3・OEt2(0.475ml、1.853ミリモル、ジエチルエーテル中48%)を加えた。色は黄色から緑色に変化した。この溶液を15分間撹拌し、SnCl2(0.103g、0.545ミリモル)を加えた。30分後、Zn(0.178g、2.725ミリモル)を加えると、色が速やかに黄色/褐色/帯灰色に変化した。最初にZnを添加してから1時間後に、さらにZn(0.230g、3.51ミリモル)を加えた。Znが沈降した後、試料を気密シリンジで採取し、オーバーハウザー試験をこの溶液上について行った。測定された増加は、5Wのマイクロ波出力で100であった。

★実施例97

ビス (8-メトキシカルボニルメチルチオ-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) ーモノ (8-エトキシカルボ 40 ニメチルチオ-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d: 4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) メタ ノール

124

トリス (8-ジメチルアミノカルボニルチオー2,2,6,6 ーテトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,

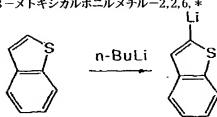
* MS (EI 70eV) : M++1 296;298;218;220

125 SCH2COOEt COH SCH,COOMe

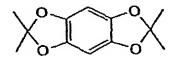
表題の化合物は、実施例12に記載した反応から副生物 としてHPLCで単離された。

 ^{13}C -NMR (CDCl₃,75MHz) δ :169.50;168.99;141.33;1 41.28; 138.64; 138.62; 117.77; 117.75; 112.53; 112.33; 9 6.66; 96.46; 72.48; 52.30; 35.45; 35.40; 25.42 実施例98

ビス (8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ 「1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) ーモノ (8-メトキシカルボニルメチルー2,2,6,*



ベンゾチオフェン (5.42g、0.0382ミリモル) をジエ チルエーテル (100ml) に溶解した。n-ブチルリチウ ム (20.0ml、2M) をアルゴン雰囲気下に-15℃で加え た。得られた混合物を室温に達するまで放置し、ジエチ ルカーボネート (1.54ml) を加え、TLCにより反応が終 了していることが示された。Na2HPO4緩衝液(100ml、飽 和)を加え、相を分離し、さらに緩衝液および水で有機 相を洗浄することにより混合物を処理した。乾燥し(%%



1) S_B

2)アリルプロマイト

*6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1, 3) ジオキソールー4ーイル) メタノール SCH2COOMe

126

表題の化合物は、実施例12に記載した反応から副生物 としてHPLCで単離された。

¹³C-NMR (CDC1₃,75MHz) δ :169.52;141.25;140.13;1 38.79;138.68;117.66;116.95;112.73;111.90;96.46;96. 34:72.53:35.36:25.39:25.34

実施例99

トリス (ベンゾチエンー2ーイル) メタノール

30%SO4)、蒸発し、クロマトグラフィーで分離すると、表 題の化合物1.40g(25.7%)が得られた。

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :150.12;140.08;139.03;1 24.48;124.08;123.44;122.37;50.80

実施例100

4-アリルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール

表題の生成物は、2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2 -d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (4.5g、0.02 ミリモル、実施例5)と、nーブチルリチウム (9.0m 1、2.5M) と、S₈ (0.70g) と、アリルブロマイド (2.42) g、1.73ml)とからTHF中で合成された。黄褐色の油状物 の収量:4.9g(83%)。

 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ:141.82;139.90;133.76;1★50

★18.25;117.38;98.31;92.72;36.66;25.56

実施例101

トリス (8-ジ (メチルカルボニルオキシエチル) アミ ノカルボニルメチルチオー2,2,6,6-テトラメチルベン ゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4 ーイル) メチル

トリス (8-ジ (メチルカルボニルオキシエチル) ア ミノカルボニルメチルチオー2,2,6,6ーテトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタノール (0.098g、0.066ミリモル、実施 例38) を、THF (30ml、Al₂O₃) に溶解した。BF₃・OEt₂ (3.00ml、11.77ミリモル、ジエチルエーテル中48%) を加えた。この溶液を30分間撹拌し、SnCl2 (0.159g、 1.122ミリモル)を加えた。30分後、Zn (0.108g)を加 *

*えると、色はすぐに青色から褐色に変化した。Znが沈降 10 した後、試料を気密シリンジを用いて採取し、オーバー ハウザー試験をこの溶液について行った。測定された増 加は、4mのマイクロ波出力で28および0.77Wで69であっ

ESR (200G、THF溶液):1本線、線幅 187mG 実施例103

*

実施例81のプロモオキサゾリジンチオフェンを、THF 中でn-ブチルリチウム1当量を用いて-75℃で30分間 処理して、対応するトリチルに三量体化する。ジエチル カーボネート0.3当量をこの温度で加え、溶液が室温に 達するまで数時間放置する。冷NH4 ClまたはNa2HP4の緩 衝液に溶液を注ぎ、次いでジエチルエーテルまたはCH2C 12で抽出することにより、反応混合物を仕上げ処理す る。有機相を水洗し、乾燥し(Na2SO4)、蒸発させる と、粗製カルビノールが得られる。純粋な化合物は、Si O2またはRP8 ゲルのクロマトグラフィーで処理すること により得られる。この生成物は、1H-NMRおよび13C-NM Rならびに他の分光法によって特性決定される。メタノ ール化合物は、直接ラジカルに変えられるか、あるいは 最初にメタン化合物に変えられる。

実施例104

fe ('al e come, e

ピス (8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) ケトン

ĊHO

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス(1,3)ジオキソール(8.88g、0.040モル、実施例 40 5)を、THF (250ml) に溶解し、N2 雰囲気下で-20℃に 冷却した。nーブチルリチウム (19.2ml、トルエン中2. 5M)を加え、温度を10分かけて+10℃に上昇させた。次 いで混合物を-20℃に冷却し、DMF (2.92g、0.040モ ル)を加え、温度が室温に達するまで2時間放置した。 混合物を再び−20℃に冷却し、さらにn−ブチルリチウ ム (19.2ml、トルエン中2.5M) を加えた。温度が室温に 達するまで1時間放置した。再び-20℃に冷却した後、 ジメチルカーボネート(1.19ml、0.0132モル)を加え、 温度が室温に達するまで一晩放置した。水(300m1)と 50 酢酸(2ml)とを加え、溶液をエーテル(3×150ml)で 抽出した。有機抽出物を合併し、乾燥し(Na_2SO_4 および K_2CO_8)、溶剤を蒸発させると、暗色の半結晶性残留物 が残った。この残留物をEtOAc:へプタン 4:1から2回 結晶化すると、表題の化合物が濃赤色の結晶性生成物として得られた。収量:3.0g(43%)。

¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :10.11 (s,CH0,2H);1.68 (s,CH₃,24H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :185.25;183.05;141.08;1 39.72;121.48;112.12;108.09;25.72

IR (KBr):1700 (vs,CHO中のC=);1670 (s,C=O) 10 実施例105 *

*トリス (8-ホルミル-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノールおよびビス (8-ホルミル-2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) ーモノ (2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノールおよびモノ (8-ホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) ービス (2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d']

130

トリス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5 -d']ビス (1,3) ジオキソール−4−イル) メタノ ール(10.0g、0.0145モル、実施例44)を、乾燥ジエチ ルエーテル (300ml) 中に懸濁した。n-ブチルリチウ ム (29ml、0.0725モル、ヘキサン中2.5M) を窒素下に加 え、溶液を徐々に還流温度に加熱した(約20分)。さら にn-ブチルリチウム (9.8ml、ヘキサン中2.5M) を加 え、加熱を止めた。油浴を取り去った5分後、DMF(130 ml、0.169モル)を注意深く加えた。得られた混合物を 室温で一晩撹拌した。水(300ml)とAcOH(5ml)とを溶 液に加えた。この時点で溶液中に橙色が現われた。この 混合物をジエチルエーテル (2×300ml)で抽出した。 合併した有機相を水(3×100ml)で洗浄し、乾燥し(N a2SO4およびK2CO3)、木炭で処理し、SiO2(3cm、内径5 cm) を通してろ過し、蒸発させた。褐色残留物を真空乾 燥すると、11.1gの生成物が残った。この物質を、溶離 剤としてCH2Cl2:EtOAc 45:5を用いて、数回のSiO2カラ ムクロマトグラフィーで処理した。

トリス (8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベン ※50

※ゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4 - -イル) メタノールの収量:1.8g (16.9%)。

¹H-NMR (CDCI₃,300MHz) δ :10.08 (s,CH0,3H);4.32 (s,OH,1H);1.55 (s,CH₃,36H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :185.41;140.82;139.25;1 19.58;116.58;105.76;72.71;25.62

MS (サーモスプレー):M++23 (Na) 799

ビス (8-ホルミルー2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ー イル) ーモノ (2,2,6,6ーテトラメチルベンゾ [1,2-d: 4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタ ノールの収量:4.5g (42%)。

 $^{13}\text{C}-\text{NMR}$ (CDCl3,75MHz) $\delta:185.51;140.77;140.31;1$ 39.41;138.62;119.34;117.53;117.19;110.80;105.59;9 2.31;72.70;25.60;25.44

MS (サーモスプレー):M++23 (Na) 771

モノ (8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d´] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) ービス (2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:

4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール-4-イル) メタ ノールの収量:2.1g(20.1%)。

 $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl₃,75MHz) δ :185.69;140.73;140.19;1 39.57; 138.81; 119.12; 118.58; 116.95; 111.67; 105.43; 9 1.98;72,71;25,59;25,43

* MS (サーモスプレー): M++23 (Na) 743 実施例106

4-ホルミル-2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d: 4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール

132

2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソール (20.0g、90ミリモル、実施例 5)を、THF (300ml) に溶解し、-20℃に冷却した。n ーブチルリチウム (38.0ml、トルエン中2.5M、100ミリ モル)を加え、温度が0℃に上昇するまで放置した。混 合物を再び-20℃に冷却し、DMF(6.9ml、90.0ミリモ ル)を加えた。反応混合物を、温度を室温に上昇させな がら一晩撹拌した。水 (200ml) とAcOH (5ml) とを加え た。色は淡黄色から濃橙色に変わった。混合物をジエチ 20 2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス ルエーテル (3×300ml)で抽出し、合併した有機相を ※

※水 (2×100ml) で洗浄し、乾燥 (Na₂SO₄) し、蒸発さ せた。生成物を石油エーテルとともに2回磨砕し、乾燥 すると、純粋な表題の化合物16.3g (72%) が得られ

 13 C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :185.51;140.84;140.81;1 20.17;106.38;98.26;25.67

実施例107

ビス (8-ホルミルエチレングリコールアセタールー2, (1,3) ジオキソール-4-イル) ケトン

ビス (8-ホルミルー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) ケトン (2.0g、3.80ミリモル、実施例104)、エ チレングリコール (50ml) およびメタンスルホン酸 (0. 01ml)を混合し、週末にかけて室温で撹拌した。TLC分 析 (SiO₂、CH₂CI₂:Et₂O 4:1) は、反応が終了している ことを示した。ピリジン(0.5ml)を加え、反応混合物 をジエチルエーテル (200ml) と水 (250ml) との間に分 配させた。水相をさらにエーテル(2×200ml)で抽出

★ (Na₂SO₄) 、AL₂L₃ (2.5cm、内径2cm)を通してろ過し た。溶剤を蒸発させると、黄色の結晶性生成物が残っ た。収量:2.12g(90.9%)。

¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :6.06 (s,0-CH-0,2H); 4.19-4.14 (m, CH₂, 4H); 4.02-3.97 (m, CH₂, 4H); 1.61(s,CH3,24H)

 $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl₃,75MHz) δ :184.06;139.68;138.93;1 19.37;109.27;108.82;97.94;65.73;25.66

実施例108

した。合併した有機相を水(100ml)で洗浄し、乾燥し ★40 トリス(2,5-ジメチルチエン-3-イル)メタノール

$$\begin{array}{c|c} I & \xrightarrow{\text{rBuLi}} & \xrightarrow{\text{rEtO}_2\text{CO}} & & & \\ \hline \text{CH}_3 & \xrightarrow{\text{$x-\bar{\tau}$}, \nu$} & \xrightarrow{\text{(EtO)}_2\text{CO}} & & & \\ \end{array}$$

2.5-ジメチルー3ーヨードーチオフェン (S.Gronowi tz and R.Beselin, Arkiv for Kemi 21:349-355 (196 3) 参照) (0.05モル) を、ジエチルエーテル (150ml、 乾燥)に溶解し、n −ブチルリチウム(25.0ml、2.06 ☆50 却浴を取り去り、温度が+10℃に達するまで放置した。

☆M)をN2下に-78℃で加え、30分間撹拌した。ジエチル エーテル (3ml、乾燥) 中のジエチルカーボネート (2.0 ml、0.0166モル)を加え、混合物を30分間撹拌した。冷 1 3 4 * H₃ ,9H) ;2.03 (s,CH₃ ,9H) ;1.70 (COH, 1H)

MS (EI 70eV) : M^+-1 361

MS (サーモスプレー):M+-17 345

実施例109

トリス(2,5-ジメチルチエン-3-イル)メタン

この温度で混合物を氷水に注いだ。有機相を分離し、水(2×50ml)で洗浄し、乾燥し(MgSO₄)、蒸発させた。得られた油状物を石油エーテルに溶解した。冷却した後、生成物をろ過し、少量の石油エーテルで洗浄した。収率:41.6%、融点:110~111℃。

¹H-NMR (C_6D_6 ,300MHz) δ :6.46 (H4,3H);2.19 (s,C*

トリス (2,5-ジメチルチエン-3-イル) メタノール (実施例108) を、いくつかの前記実施例、例えば実施例17、61、62および95に記載したようにして、MeaSiC 1およびCHaCNとNa Iを用いて、トリス (2,5-ジメチルチエン-3-イル) メタンに変えた。収率:67.8%、融点:143~144℃。

¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ:6.28 (s,3H);5.07 (s,メタンCH,1H);2.34 (s,CH₃,9H);2.18 (s,CH₃,9H) 実施例110

トリス (2,5-ジメチルチエン-3-イル) メタノール

トリス (2,4,5-ジメチルチエン-3-イル) メタノール

ビス (2,5-ジメチルチエン-3-イル) ーモノ (2,3-ジメチル-4-ヨードーチエン-5-イル) メタノール

ビス (2,5-ジメチルチエン-3-イル) -モノ (2,5-ジーt-ブチルーチエン-3-イル) メタノール ※

表題のカルビノール類は、同様の一般的操作法にした がって製造された。即ち、ジエチルエーテル(150ml、

20 乾燥) 中の対応するモノーまたはジョウ素化チオフェン (0.05モル) の撹拌溶液に、N2下に-70°Cで n ーブチルリチウム (25.0ml、2.06M) を加えた。溶液をこの温度で30分間撹拌した。ジエチルエーテル (150ml) に溶解した適切なケトン (A.Wiersma and S.Gronowitz, Acta. Chem. Scand. 24:2593 - 2611 (1970)、およびYa L.Goldfarb and P.A.Konstasntinov, Bull.Acad. Sci. USSR, Engl transl., 108, 1959参照) (0.05ml)を加え、得られた溶液をこの温度で30分間撹拌した。冷却浴を取り去ると、反応混合物が+10°Cに達しており、この混合物を氷水に30 注いだ。実施例108に記載したようにして仕上げ処理し

た。 トリス (2,5ージメチルチエンー3ーイル) メタノー ル

MS (サーモスプレー):M+-17 345

トリス (2,4,5ートリメチルチエンー3ーイル) メタ ノール

収率:3.5%

MS (サーモスプレー):M+-17 723

ビス (2,5―ジメチルチエン―3-イル) -モノー

40 (2,3-ジメチル-4-ヨードーチエン-5-イル) -メタノール

収率:13.3%

MS (サーモスプレー):M+-17 471

ピス(2,5-メチルチエン-3-イル)ーモノー(2,5

ージーtーブチルーチエンー3ーイル)ーメタノール 収率:5.6%

MS (サーモスプレー):M+17 429

実施例111

(フェニル) - (ピリド-4-イル) - (チエン-2-

50 イル) メタン

Na I (2.27g、16.0ミリモル) とMesSiCl (2.02、16.0 ミリモル)とを、CH3CN (70ml)中で0℃で撹拌した。 (フェニル) ーピリドー4ーイルー (チエンー2ーイ ル) メタノール (0.534g、2.00ミリモル、実施例93) を 0℃で加え、得られた溶液を室温で一晩撹拌した。Na2S 20s (飽和、20ml)を加え、この2相系を5分間撹拌し た。相を分離し、有機相を乾燥し(MgSO4)、ろ過し、 蒸発させた。得られた結晶をCH2C12(30ml)に溶解し、 溶液をNaHCO3 (30ml、飽和) および水 (30ml) で洗浄 し、乾燥し (MgSO₄)、蒸発させると、0.41gが得られ た。これをジイソプロピルエーテル中で再結晶すると、 純粋な表題の化合物0.22g(43.8%)が得られた。

¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :8.53 (m,2H);7.37-7.1 1 (m,8H); 6.96 (q,1H); 6.71 (dt,1H); 5.64 (broad S,1H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ :152.33;149.91;145.53;1 41.98; 128.72; 128.63; 127.23; 126.73; 126.71; 125.04; 12 3.89;51.37

実施例112

ビス (チエンー2ーイル) ーモノ (4ーメトキシフェニ

* 実施例115のカルビノール(0.140g、0.463ミリモル) 10 を、乾燥THF (30ml、Al20s、ろ過、Ar (g)飽和) に溶 解し、BF3·Et20 (1.12g、7.87ミリモル)を加え、撹拌 を30分間続け、SnCl2 (0.437g、2.31ミリモル)を加え た。さらに30分間撹拌した後、Zn粉末 (0.756g、11.6ミ リモル)を加え、撹拌を続けた。Zn添加の30分後、Znが 沈降してから試料を気密シリンジで採取し、オーバーハ ウザー測定を行なうと、あるラジカルの生成が起こって いることが認められた。

136

実施例113

トリス (8-ジエチルアミノカルボニルメチルチオー2, 20 2.6.6-テトラメチルベンゾ [1.2-d:4.5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4ーイル) メタノール

COH SCH₂CONEt₂

トリス (8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタノール (1.00g、1.269ミリモル、実施例

※t₂ (0.776g、4.0ミリモル) (CH₂Cl₂中でBrCH₂3COBrとN IEt₂から製造) からなる溶液に、アルゴン下に−5℃で 加えた。冷却浴を取り去り、温度を+23℃に上昇させ 31) を、CHa CN(5ml)、K2COa(5.0g)およびBr CH2 CONE※50 た。冷却浴を取り去った20分後の少量の試料を¹H-NMR

で調べると、完全な変化が起きていることが示された。 ジエチルエーテル(50ml)を加え、溶液をろ過した。溶 剤を蒸発し、残った油状物質1.28gをジイソプロピルエ ーテル(30ml、40℃)中で加熱した。この物質は溶解し なかったが、この過程において結晶形に変わった。ろ過 して乾燥すると、表題の化合物0.96g(67.0%)が得ら れた。

137

 1 H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :4.16 (s,COH 1H);3.36 (q,NCH₂,6H);3.32 (q,NCH₂CH₃,6H);1.50 (s,CH₃,36 *

*H);1.18(t,CH3,9H);1.08(t,CH3,9H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ:166.92;141.20;138.63;1 17.57;112.21;97.18;75.52;42.44;40.13;35.97;25.48;1 4.30;12.83

実施例114

トリス (8-ジエチルアミノカルボニルメチルチオー2, 2,6,6-テトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) メチル

$$\begin{array}{c} \text{COH} \\ \stackrel{\longleftarrow}{\text{NM}_3} \\ \text{O} \\ \text{O}$$

トリス(8ージエチルアミノカルボニルメチルチオー ※ 2,2,6,6ーテトラメチルベング [1,2-d:4,5-d'] ビス(1,3)ジオキソールー4ーイル)メタノール(0.100 20 g、0.0886ミリモル)を、乾燥(Al203ろ過、Ar(g)飽和)THF(30ml)に溶解し、BF3・Et20(0.214g、1.51ミリモル)を加えると、色は直ちに黄色から青色に変わり、次いで撹拌を30分間続けた。SnCl2(0.084g、0.443ミリモル)を加え、撹拌を1時間続けた。Zn粉末(0.145g、2.22ミリモル)を加え、1時間後、さらにZn粉末(0.124g、1.89ミリモル)を加えた。Znが沈降した後、反応混合物からの粗製試料について1時間後に実験すると、4mMのマイクロ波出力において、108倍のオーバーハウザー増加が示された。 30

実施例115

ビス (チエン-2-イル) ーモノ (4ーメトキシフェニル) メタノール

p - ブロモメトキシベンゼン (0.96g、5.2ミリモル) を、THF (50ml) に溶解し、n - ブチルリチウム (2.08m l、トルエン中2.5M) を - 70℃で加え、10分間この温度 ※

※で撹拌し、THF (5ml) に溶解したチエニルケトン (1.0 g、5.2ミリモル) (JACS 74:1733-36 (1952)、JCS 19 0 56,698-705およびReceuil 68:24 (1949) 参照)を加えた。温度を一晩かけて徐々に室温に上昇させた。混合物を水 (50ml) で加水分解した。エーテル (150ml)を加え、相を分離し、水相をさらにエーテル (100ml) で抽出し、合併した有機相を水 (70ml) で洗浄し、乾燥し (MgSO₄)、溶剤を蒸発させると、黒色の半結晶性残留物が残った。この黒色残留物を熱へプタン/EtOAc (3:1) に溶解し、溶離剤としてヘプタン:EtOAc3:1を用いてアルミナカラムクロマトグラフィーで処理した。この生成物は、0.72g (46.0%)の収量で単離された。

30 ¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ:7.38 (d,芳香族性H,m-0 CH₃.2H,J 9Hz)

7.29 (q,チオフェンH, α-s,2H,J 5.1Hz,J 1.2Hz); 6.95 (q,チオフェンH,β-s,2H,J 5.1Hz,J 3.6Hz);6.8 6 (d,芳香族性H,o-OCHs,2H,J 9Hz);6.85 (s、チオフェンH,γ-s,2H、J 3.6Hz,J 1.2Hz);3.81 (s,0CHs,3 H);3.04 (s,0H,1H)

¹³C-NMR (CDCl₃,75MHz) δ:159.04;152.05;138.36;1 26.38;126.37;125.60;113.12;77.65;55.18

MS (EI 70eV) :M+302 (10%) ;M+ -16 286 (100%) ; 40 M+-17 285 (90%)

実施例116

トリス (8-プロパルギルチオー2,2,6,6-テトラメチルベンゾ [1,2-d:4,5-d′] ビス (1,3) ジオキソールー4-イル) メタノール

$$\begin{array}{c} \text{COH} \\ \text{O} \\ \text{SH} \end{array} \begin{array}{c} \text{COH} \\ \text{BrCH}_2\text{C} \equiv \text{CH} \\ \text{K}_2\text{CO}_3 \end{array} \begin{array}{c} \text{COH} \\ \text{O} \\ \text{SCH}_2\text{CCH} \end{array}$$

トリス (8-メルカプト-2,2,6,6-テトラメチルベ ンゾ [1,2-d:4,5-d'] ビス (1,3) ジオキソールー 4-イル) メタノール (0.400g、0.50761ミリモル、実 施例31) を、CH₃CN (50ml)、K₂CO₃ (5.0g) およびBrCH 2 CCH (2.389g、2.284ミリモル) からなる溶液に、アル ゴン下に-5℃で加えた。冷却浴を取り去り、温度を+ 23℃に上昇させた。取り去った20分後、少量の試料を111 -NMRで調べると、転化が終了していることが示され た。ジエチルエーテル (50ml) を加え、溶液をろ過し た。溶剤を蒸発させると、残留油状物は0.401g (87%) であった。

¹H-NMR (CDCl₃,300MHz) δ :4.15 (s,1H,OH);3.51 (d,6H,CH₂); 2.97 (t,3H,CCH); 1.47 (s,CH₃,36H)

 $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl₃,75MHz) δ :141.35;138.38;117.49;1 12.38;96.31;79.73;72.32;70.80;25.26;21.55

この生成物は、アルキン水素をリチウム化し、次いで 二酸化炭素あるいはR*Lv (ここでR*は導入すべき基 (例えば、アルキル基)であり、Lvは脱離基である)と 反応させることによって置換することができる。

下記の既知フリーラジカルについて、オーバーハウザ 一増加を試験した。

ウザー増加
2 0

(Bert et al, JACSS4: 3250(1932); Dunnebacke et al, Chem. Ber. [1989] 122 533; Judeikis et al, JACS [1961] 84, 1132; Sinclair et al, JACS [1968] 90,5874参照)



オーバーハウザー増加 ラジカル 出力

140



(ESR線幅250mG)

(Anderseon et al, Acta, Chem. Scand. (1962), 16, 1817-1818;

Falle et al, Canad, J. Chem. (1986), 44 1387; Ziegier et al, Amalen (1927), 458, 248; Allan et al, J.C.S. (1986),440;および Anderson et al, Acta, Chem. Scand. (1962), 16, 1817 参照)



(ESR線網600mG am 1200mG) (Gomberg, JACS [1900], <u>22,</u> 757参照)

実施例118

30

40

表題の化合物は、下記の反応スキームにしたがって製 造された。

(上記のDunnebacke et al参照)

(実施例5)

表題の化合物は、3.5Wで52および22mWのオーバーハウ ザー増加を示した。ESRスペクトルは、65mGの線幅を示 した。

調製物例I

静脈内オーバーハウザー増加剤

オーバーハウザーMRI増加溶液は、以下のようにして 調製される。

凍結乾燥したラジカル (例えば実施例11)を、等張性 30 を確保するための塩化ナトリウムを含む無酸素水に溶解 する。溶液のpHをトリス緩衝液で7.4に調整する。金属 で触媒される酸化を防止するために、CaNaEDTAを加え る。アスコルビン酸を酸化防止剤として加える。

下記の成分を含有する注射可能な溶液が調製される。

ラジカル

70ミリモル

塩化ナトリウム 適量

適量

トリス緩衝液

CaNaEDTA

0.1ミリモル

アスコルビン酸 0.01ミリモル

精製水を加えて 全量500m1にする

調製物例II

静脈内オーバーハウザー増加剤

オーバーハウザーMRI増加溶液は、以下のようにして 調製される。

ラジカル (例えば実施例11) を、等張性を確保するた めにNaCl、KCl、CaCl2およびMgSO4を生理的カチオン比 で含む水に溶解する。溶液のpHをHCl、NaOHまたはトリ ス緩衝溶液で7.4に調整する。

*する。

下記の成分を含有する注射可能な溶液が調製される。

142

ラジカル

50ミリモル

塩化ナトリウム

量函

KC1 CaCl2 MgSO4

通量

トリス緩衝液

量飯

FeC13

0.01ミリモル

精製水を加えて

全量500mlにする

調製物例III

腹部検査用の経口オーバーハウザーMRI増加剤

経口オーバーハウザーMI検査用の懸濁液は、以下の ようにして調製される。

ラジカル (例えば実施例11) を、金属で触媒される酸 20 化を防止するためのCaNaEDTAを含む、激しく撹拌したと ドロキシエチルセルロースの水溶液(前もって2.5時間 撹拌) に加える。アスパルテームおよびエタノール中の アニスエッセンスと、パラヒドロキシ安息香酸メチルお よびプロピルとの溶液を、徐々に加える。この懸濁液を 700回1のボトルに充填する。この懸濁液は、5ミリモル のラジカルを含む。

ラジカル **5ミリモル** 7.9g ヒドロキシエチルセルロース パラヒドロキシ安息香酸メチル 0.7g パラヒドロキシ安息香酸プロピル 0.14g10g エタノール アスパルテーム 0.2gアニスエッセンス 0.2g0.1ミリモル CaNaEDTA 全量700回にする 水を加えて 調製物例IV

経口用オーバーハウザーMRI増加剤を含むカプセルの調

ラジカル(例えば実施例11)

300mg

粉末状とうもろこし澱粉

適量

これらの粉末を混合し、カプセルに充填する。(カプ セルサイズ 0)

調製物例V

静脈内投与用のリポソーマルオーバーハウザーMRI増加 剤

ラジカル (例えば実施例11) を、欧州特許公開第1605 52号(Vestas)に記載された方法にしたがって小さい単 層小のう中に包封する。

精製したこのリポソーム分散液を、50回のバイアルに 少量の塩化鉄 (III) を加えてラジカルの還元を防止 *50 充填し、凍結乾燥する。各バイアルは1ミリモルのラジ

カルを含む。この製品は、投与する前に生理食塩水30ml に懸濁させる。

調製物例VI

低濃度の静脈内オーバーハウザー増加媒体

調製物例 I およびIIの増加媒体1容量部を、注射用水 99容量部で希釈して、高感度SQUID磁力計で用いるのに 適する、より希薄なコントラスト媒体を調製する。

さらに低濃度 (例えば、10-10~10-6 M 程度) の 媒体は、さらに希釈することにより調製できる。

調製物例VII

静脈内オーバーハウザーMRI増加剤

オーバーハウザー増加溶液は、以下のようにして調製 される。

ラジカル (例えば実施例11) を、溶液の等張性を確保 するためにNaC1、KC1, CaC12およびMgSO4を、生理的割合 で含む水に溶解する。溶液のpHをHCI、NaUHまたはトリ ス緩衝液で7.4に調整する。

少量の塩化鉄(III)を加えてラジカルの還元を防止 する。

下記の成分を含有する注射可能な溶液が調製される。 ラジカル 50ミリモル

144

塩化ナトリウム 量飯 KC1、CaCl2、MgSO4 量飯 トリス緩衝液 通量

FeC13

0.01ミリモル

精製水を加えて 全量170mlにする

調製物例VIII

静脈内オーバーハウザーMI増加剤

オーバーハウザー増加溶液は、以下のようにして調製 される。

10 凍結乾燥したラジカル (例えば実施例11) を無酸素水 に溶解する。溶液のpHをトリス緩衝液で7.4に調整す る。金属で触媒される酸化を防止するために、CaNaEDTA を加える。アスコルビン酸を酸化防止剤として加える。

下記の成分を含有する注射可能な溶液が調製される。

ラジカル 塩化ナトリウム 適量

70ミリモル

トリス緩衝液

通量

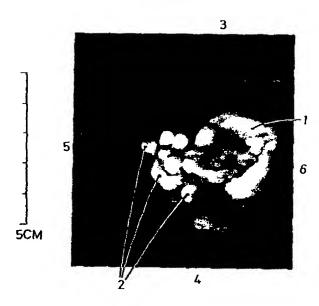
CaNaEDTA

0.1ミリモル

アスコルビン酸 0.01ミリモル

精製水を加えて 全量50m1にする

【第1図】



フロントページの続き

(51) Int. Cl . ⁷	識別記号	FΙ
// C07C 1/2	20	C 0 7 C 1/20
15/1	16	15/16
C 0 7 D 213/0)6	C O 7 D 213/06
213/3	30	213/30
333/0)8	333/08

No. 3, p. 781-788 (1983)

	333/38	33	33/38			
	409/06	40	9/06			
G01R	33/28	G01N 2	24/02	В		
C 0 7 M	3:00					
(72)発明者	アンデルソン,スウェン					
	スウェーデン ロマ エス―234 00	(56)参考文献	大 特表 平4	-503612 (JP, A)		
	ブラックリントスガータン 4			-506028 (JP, A)		
(72)発明者	アルメン,トルステン	Anal. Chem. , Vol. 44, No. 11, p. 1786—1794 (1972)				
	スウェーデン マルメ エスー217 74					
	イングリンゲガータン 7 ベー	Tetrahedron Let				
(72)発明者	アーバイ アルネ	t., Vol. 28, No. 48, p. 6081				
	ノルウェー オスロ 11 エヌー1152		-6084 (1987)			
	ラダーファイエン 18			Pharm. Bull.,		
(72)発明者	ヴィストラント, ラルス―ゲラン			No. 9, p. 3239-3243		
	スウェーデン ルント エスー223 60		(1982)			
	エー. フェラーツヴェーゲン 27			Pharm. Bull.,		
(72)発明者	ヴィクストレム, ハーケン			No. 7, p. 2216-2220		
	スウェーデン ヘルフィケン エスー		(1980)			
	236 35 エヌ. マリアヴェーゲン 25			t. Phys. Che		
	アー			. No. 2, p. 117-179		
(72)発明者	ゴルマン, クラエス		(1990)			
	デンマーク ルンクステット キスト			Reson. Chem.,		
	デー カー―2960 ルンクストエッジ			p. 5-8 (1986)		
	85			n. Reson., Vo		
(72)発明者	セルフィン,ロルフ			213-224 (1987)		
	スウェーデン マルメ エスー212 14			Chech. Chem. C		
	ツェニトガータン 16			, Vol. 46, p. 861-		
(72)発明者	マイケルセン,ペーター		872 (1981)			
	スウェーデン アルレフ エスー232			Chem. Soc. Jp		
	39 エクナーエムスヴェーゲン 8 ツ		1	.50, No. 9, p. 2269		
	x —		-2271 (1977			
				Chem. Soc, Vo		
				. 9, p. 2054-2058		
			(1967)	Cham Cha Va		
				Chem. Spc, Vo		
				. 1649—1650 (1988)		
				hem. Interme . 10, p. 35–70 (1988)		
				cal Abstract		
				ract No. 112:		
			242079 (1990			
			nearo	logy, Vol. 147,		

(58)調査した分野(Int.Cl.7, DB名)

A61K 49/00

CO7D 493/00 - 493/04

CO7D 495/00 - 495/04

CO7D 497/00 - 497/04

CO7C 1/00 - 1/20

CO7C 15/00 - 15/16

CO7D 213/00 - 213/30

CO7D 333/00 - 333/38

CO7D 409/00 - 409/06

CA (STN)
REGISTRY (STN)